

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關

國際事務局

(43) 國際公開日

2020年4月30日(30.04.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/084992 A1

(51) 國際特許分類·

A61M 16/12 (2006.01) A61M 16/10 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2019/037661

(22) 國際出願日

2019年9月25日(25.09.2019)

(25) 国際出版の言語：

目次語

(26) 國際公門の言語：

日本語

(30) 優生梅二一夕

特願 2012-201147 2012年10月25日(25.10.2012) JP

(71) 出願人: 帝人ファーマ株式会社 (TEIJIN PHARMA LIMITED) [JP/JP]; 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 Tokyo (JP)

(72) 発明者: 田宮 恵(TAMIYA, Rei); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 帝人ファーマ株式会社内 Tokyo (JP). 飯田 直之(HIDA, Naoyuki); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 帝人ファーマ株式会社内 Tokyo (JP). 元原 将策(MOTOHARA, Shosaku); 〒1000013 東京都千代田区霞が関

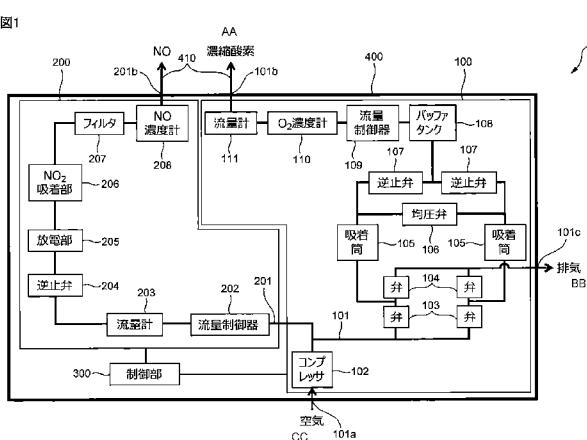
三丁目2番1号 帝人ファーマ株式会社内
Tokyo (JP). 松井淳(MATSUI, Jun); 〒7918042
愛媛県松山市南吉田町2798番地36号
興安計装株式会社内 Ehime (JP).

(74) 代理人: 青木篤, 外 (AOKI, Atsushi et al.);
〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目5
番1号 虎ノ門37森ビル青和特許
法律事務所 Tokyo (JP)

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: NITRIC OXIDE ADMINISTRATION DEVICE

(54) 発明の名称： 一酸化窒素投与装置



- 102 Compressor
- 103, 104 Valve
- 105 Adsorption column
- 106 Pressure equalizing valve
- 107, 204 Check valve
- 108 Buffer tank
- 109, 202 Flow rate controller
- 110 O₂ concentration meter
- 111, 203 Flowmeter
- 205 Electrical discharge unit
- 206 NO₂ adsorption unit
- 207 Filter
- 208 NO concentration meter
- 300 Control unit
- AA Concentrated oxygen
- BB Exhaust
- CC Air

(57) Abstract: A nitric oxide administration device 1 comprises: a first flow channel 101 provided with a first intake port 101a and an oxygen supply port 101b; an oxygen generating unit 100 which is disposed in the first flow channel 101 and which generates concentrated oxygen from air flowing in via the first intake port 101a, the concentrated oxygen generated by the oxygen generating unit 100 being supplied via the oxygen supply port 101b; a second flow channel 201 which branches from the first flow channel 101 and is provided with an NO supply port 201b; and an NO generating unit 200 which is disposed in the second flow channel 201 and which generates NO from a gas distributed from the first flow channel 101, the NO generated by the NO generating unit 200 being supplied via the NO supply port 201b.



SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

— 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：一酸化窒素投与装置1が、第1吸気口101a及び酸素供給口101bを備えた第1流路101と、第1流路101に配置され、第1吸気口101aを介して流入した空気から濃縮酸素を生成する酸素生成部100であって、生成された濃縮酸素が酸素供給口101bを介して供給される酸素生成部100と、第1流路101から分岐し且つNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、第1流路101から分配されたガスからNOを生成するNO生成部200であって、生成されたNOがNO供給口201bを介して供給されるNO生成部200と、を具備する。

明細書

発明の名称：一酸化窒素投与装置

技術分野

[0001] 本発明は、一酸化窒素投与装置（NO投与装置）に関する。

背景技術

[0002] 肺高血圧症は、心臓から肺へ向かう血管である肺動脈の血圧（肺動脈圧）が高くなる疾患である。肺高血圧症は、ニース分類〔2013年〕では第1群から第5群に分類される。第3群の肺高血圧症では、肺疾患や低酸素血症が伴う。肺高血圧症の治療の1つに在宅酸素療法（HOT）が挙げられる。肺高血圧症の患者に対して在宅酸素療法を施すと、血管攣縮の解除による血管拡張効果により、肺高血圧症の部分的進展抑制効果が示されるものの、肺動脈圧の正常化は期待できない。一方、一酸化窒素（NO）は、血管拡張因子の1つであり、換気のある肺胞周辺の血管を選択的に拡張させることができる。そのため、院内では、周術期及び新生児において、ボンベから供給されるNOによるNO吸入療法が普及している。

[0003] ところが、医療用のNOガスボンベは高価であること、NOの取り扱いが難しいことなどから、在宅でのNO吸入療法は現状では普及していない。他方、NOは、放電（コロナ放電等）によって、空気中に存在する酸素及び窒素から安定的に生成することが知られている（特許文献1）。また、NO吸入療法として、放電を利用した一酸化窒素投与装置が公知である（特許文献2）。また、第3群の肺高血圧症の患者に対して、NOの吸入と、濃縮酸素の吸入と併用することに効果があることが報告されている。そのため、在宅用の一酸化窒素投与装置、さらには、濃縮酸素も投与可能な一酸化窒素投与装置のニーズが高まっている。

[0004] 例えば、特許文献2に記載の一酸化窒素投与装置では、酸素の供給源として、酸素濃縮器、酸素発生器又は酸素ボンベが、一酸化窒素投与装置の上流に配置されている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特表平7-505073号公報

特許文献2：特表2016-516488号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] NOは、不安定な物質であり、常温で酸素と反応し、二酸化窒素 (NO₂) を生成する。この反応は、NO及び酸素の濃度が高いほど、また温度が低いほど進みやすい。また、NO₂は、生成されたNOが、患者によって吸入されるまでの間に放電時に未反応の酸素と反応することによっても生成される。さらに、NO₂は放電によってNOを生成する反応の際にも生成される。NO₂は毒性が高く、こうして生成されたNO₂は微量ながら、患者に吸入されてしまう。生成されたNO及びNO₂は、患者に吸入されなかったとしても、室内に排気され、室内のNO濃度及びNO₂濃度が上昇し、人体に害を及ぼす可能性もある。

[0007] 特許文献2に記載の一酸化窒素投与装置では、上流に酸素の供給源が配置されていることから、内部を流れるガスの酸素濃度が空気よりも高い。そのため、患者に吸入されるまでの間にNO₂が生成されている虞がある。

[0008] 本発明は、NO₂の生成を抑制するように構成された一酸化窒素投与装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0009] 本発明の一態様によれば、第1吸気口及び酸素供給口を備えた第1流路と、前記第1流路に配置され、前記第1吸気口を介して流入した空気から濃縮酸素を生成する酸素生成部であって、生成された濃縮酸素が前記酸素供給口を介して供給される酸素生成部と、前記第1流路から分岐し且つNO供給口を備えた第2流路と、前記第2流路に配置され、前記第1流路から分配されたガスからNOを生成するNO生成部であって、生成されたNOが前記NO

供給口を介して供給されるNO生成部と、を具備することを特徴とする一酸化窒素投与装置が提供される。

[0010] 前記酸素生成部及び前記NO生成部が、同一の筐体の内部に収容されてもよい。前記第1流路に配置されたコンプレッサをさらに具備してもよい。前記分配されたガスが、前記コンプレッサによって圧縮された空気であってもよい。前記分配されたガスが、前記酸素生成部において濃縮酸素の生成に伴い生成された低酸素ガスであってもよい。前記分配されたガスが、前記酸素生成部によって生成された濃縮酸素であってもよい。前記第2流路において、前記酸素生成部において濃縮酸素の生成に伴い生成された低酸素ガスが、生成されたNOに対して混合されるようにしてもよい。前記第1流路から前記第2流路への前記低酸素ガスの流路の開閉を切り替える流路切替弁が配置されていてもよい。前記第1流路の上流又は前記第1吸気口の近傍において、NO又はNO₂の除去剤が配置されていてもよい。前記酸素供給口及び前記NO供給口に対して接続され且つ独立の流路を有するカニューラをさらに具備してもよい。前記NO生成部が、第2吸気口を有してもよい。

発明の効果

[0011] 本発明の態様によれば、NO₂の生成を抑制するように構成された一酸化窒素投与装置を提供するという共通の効果を奏する。

図面の簡単な説明

[0012] [図1]図1は、一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図2]図2は、別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図3]図3は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図4]図4は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図5]図5は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図6]図6は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図7]図7は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図8]図8は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図9]図9は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図10]図10は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図11]図11は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図12]図12は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図13]図13は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図14]図14は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図15]図15は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図16]図16は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図17]図17は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図18]図18は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図19]図19は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図20]図20は、一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図21]図21は、別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

。

[図22]図22は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図23]図23は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図24]図24は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図25]図25は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図26]図26は、さらに別の一酸化窒素投与装置の概略図である。

[図27]図27は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図28]図28は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

[図29]図29は、さらに別の一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の概略図である。

発明を実施するための形態

[0013] 以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳細に説明する。全図面に渡り、対応する構成要素には共通の参照符号を付す。

[0014] 図1は、一酸化窒素投与装置1の概略図である。一酸化窒素投与装置1は、吸気口101a及び酸素供給口101bを備えた第1流路101と、第1流路101に配置され、吸気口101aを介して流入した空気から濃縮酸素を生成する酸素生成部100と、第1流路101から分岐し且つNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、第1流路101から分配されたガスからNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。酸素生成部100とNO生成部200と制御部300とは、同一の筐体400の内部に収容される。酸素生成部100で生成された濃縮酸素は、酸素供給口101b及びカニューラ410を介して供給される。NO生成部200で生成されたNOは、NO供給口201b及びカニューラ410を介して供給される。酸素生成部100及びNO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。一酸化窒素投与装置1は、図示しない電源ケーブルを介して電源に接続される。

[0015] 一般に、酸素濃縮装置は、空気中の酸素を、窒素から分離して濃縮することを可能にした装置である。酸素濃縮装置の構成としては、窒素よりも酸素が多く透過する分離膜を用いることによって空気中の酸素と窒素とを分離する酸素富化膜式や、窒素を選択的に吸着し得る吸着剤を1個又は複数の吸着床に充填して加圧と減圧を繰り返すことによって空気中の酸素と窒素とを分離するPSA式（例えば、特開2008-238076号公報）等がある。酸素生成部100は、PSA式によって濃縮酸素を生成するように構成されている。しかしながら、酸素富化膜式やその他の方法で濃縮酸素を生成してもよい。また、酸素ボンベから、第2流路201とは異なる流路を介して、直接的に酸素を供給するようにしてもよい。

[0016] 酸素生成部100は、空気圧縮部としてのコンプレッサ102と、コンプレッサ102の下流に配置された加圧弁103及び減圧弁104からなるガス流路切替部と、ガス流路切替部の下流に配置された吸着筒105とを有し

ている。吸着筒 105 は、窒素を酸素よりも優先的に吸着する吸着剤を収容している。ガス流路切替部によって、吸着筒 105 と排気口 101c との間の流路が選択的に切り替えられる。コンプレッサ 102 の下流において、第 1 流路 101 は 2 つに分岐し、酸素生成部 100 は、2 組のガス流路切替部及び吸着筒 105 を有している。酸素生成部 100 は、3 組以上のガス流路切替部及び吸着筒 105 を有していてもよい。酸素生成部 100 は、2 つの吸着筒 105 の下流において、分岐した第 1 流路 101 間を連結する均圧弁 106 と、均圧弁 106 の下流であって 2 つの吸着筒 105 の下流の各々に配置された逆止弁 107 と、逆止弁 107 の下流において合流した第 1 流路 101 に配置されたバッファタンク 108 と、バッファタンク 108 の下流に配置された流量制御器 109 と、流量制御器 109 の下流に配置されたO₂濃度計 110 と、O₂濃度計 110 の下流に配置された流量計 111 とを有している。

- [0017] 酸素生成部 100 による濃縮酸素の生成プロセスについて説明する。
- [0018] 吸気口 101a を介して流入した空気は、コンプレッサ 102 によって圧縮される。コンプレッサ 102 による圧縮空気（加圧空気）は、ガス流路切替部によって一方の吸着筒 105 へ供給される。具体的には、当該一方の吸着筒 105 に対応する加圧弁 103 は開き、減圧弁 104 は閉じている。圧縮空気によって吸着筒 105 の内部が加圧されると、供給された圧縮空気中の窒素が吸着筒 105 に吸着される。これを吸着工程と称する。圧縮空気中の酸素は、吸着筒 105 に吸着されることなく吸着筒 105 から下流に流出し、逆止弁 107 を介してバッファタンク 108 に蓄えられる。
- [0019] このとき、他方の吸着筒 105 に対応する加圧弁 103 は閉じ、減圧弁 104 は開いていることから、当該他方の吸着筒 105 の上流側は、排気口 101c を介して大気に開放され、吸着筒 105 の内部は減圧される。吸着剤は、ガスの圧力が低下すると吸着した窒素を放出する性質があるため、吸着剤から放出された窒素は、排気口 101c を介して排気される。これを脱着工程と称する。

- [0020] 次いで、2つの加圧弁103及び2つの減圧弁104の状態を維持したまま、均圧弁106を開く。それによって、吸着工程にある一方の吸着筒105から下流に流出された酸素が、均圧弁106を介して、脱着工程にある他方の吸着筒105へ還流される。濃縮酸素の還流が行われることによって、当該他方の吸着筒105の内部における窒素の分圧が低下し、吸着剤からの窒素の放出が促進される。
- [0021] 酸素生成部100は、ガス流路切替部によって、2つの吸着筒105間で吸着工程及び脱着工程を繰り返し切り替えることによって、空気から濃縮酸素を得ることができる。バッファタンク108に蓄えられた濃縮酸素は、O₂濃度計110及び流量計111の値に基づき、流量制御器109によってその流量が制御されながら、酸素供給口101bを介して供給される。
- [0022] NO生成部200は、コンプレッサ102の下流の第1流路101から分岐した第2流路201において、流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された流量計203と、流量計203の下流に配置された逆止弁204と、逆止弁204の下流に配置された放電部205と、放電部205の下流に配置されたNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置されたフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置されたNO濃度計208とを有している。
- [0023] コンプレッサ102による圧縮空気の一部が、第1流路101から第2流路201に分配される。分配された圧縮空気としてのガスは、流量計203の値に基づき、流量制御器202によってその流量が制御されながら、逆止弁204を介して放電部205に供給される。酸素生成部100において、上述したPSA式による濃縮酸素の生成は、圧力変動を伴う。したがって、第1流路101から第2流路201に分配されたガスも、その圧力変動の影響を受けるが、流量制御器202によって、第2流路201における圧力変動が抑制される。
- [0024] 放電部205は、図示しないが、高電圧発生源と少なくとも1つの電極対を有している。放電部205は、高電圧発生源によって電極対間に放電（コ

ロナ放電等)を生じさせることによって、第2流路201を流れるガス中に存在する酸素(O₂)及び窒素(N₂)から、NOを生成することができる。NOの生成方法は、例えば特開2004-167284号公報や特表2017-531539号公報に記載されているように公知である。高電圧発生源として、イグニッションコイルのように誘導コイルの原理を利用した変圧器を用いても良いし、コッククロフト・ウォルトン回路を用いててもよい。

[0025] 生成したNOは、ガス中の酸素と反応し、毒性の高いNO₂を生成する。さらに、NO₂は放電によってNOを生成する反応の際にも生成される。そのため、放電部205の下流において、NO₂除去部であるNO₂吸着部206によって、NO₂を吸着し、除去する。NO₂吸着部206は、例えば、ソーダ石灰(主として水酸化カルシウム)、活性炭、ゼオライト等を含んでいる。NO₂除去部は、吸着以外、その他の態様によって、ガス中のNO₂を除去するように構成してもよい。

[0026] NO₂吸着部206の下流に配置されたフィルタ207は、例えば、HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) フィルタである。フィルタ207は、ガス中のゴミ及び塵埃を除去する。ガス中のゴミ及び塵埃とは、例えば、放電部205から意図せず放出される摩耗した電極の微粒子や、NO₂吸着部206から意図せず放出されるソーダ石灰等の粉体等が挙げられる。

[0027] NO濃度計208は、患者に対する投与に際して問題のないNO濃度であるか否かを判断するため、第2流路201の最下流におけるNO濃度を測定する。測定結果は、制御部300に収集され、例えば流量制御器202や放電部205に対してフィードバックされる。すなわち、制御部300から流量制御器202や放電部205に対して制御信号が伝達され、NOの生成量又は濃度が調整される。

[0028] 制御部300は、1つ又は複数のプロセッサ及びその周辺回路を有し、一酸化窒素投与装置1の全体的な動作を統括的に制御する。制御部300は、予め記憶部(図示せず)に記憶されているコンピュータプログラムに基づい

て処理を行う。その処理の際に、制御部300は、O₂濃度計110や流量計111、NO濃度計208等の各種センサから信号を受信し、コンプレッサ102や加圧弁103、放電部205等へ制御信号を送信する。制御部300は、出入力部、例えば、ディスプレイ等の表示部や、操作ボタンやタッチパネル等の入力インターフェースを有していてもよい。

[0029] 第3群の肺高血圧症の患者に対して、NOの吸入と、濃縮酸素の吸入とを併用することに効果があることが報告されている。一酸化窒素投与装置1によれば、酸素生成部100によって第1流路101において生成された濃縮酸素は、酸素供給口101bを介して、また、NO生成部200によって第2流路201において生成されたNOは、NO供給口201bを介して、患者に投与することができる。具体的には、酸素供給口101b及びNO供給口201bに対して接続され且つ独立の流路を有するカニューラ410を用いて、患者に投与することができる。したがって、患者に投与される前に、NOと濃縮酸素とが混合され、NOと濃縮酸素との反応によるNO₂の生成が抑制される。なお、濃縮酸素及びNOを、患者の吸入の直前に混合して投与するように、カニューラ410を構成してもよい。

[0030] 酸素生成部100及びNO生成部200が、筐体400の内部に収容されていることから、制御部300や電源を共有化することができ、小型で軽量、さらには省電力な単一のシステムとして構成することができる。また、一酸化窒素投与装置1では、酸素生成部100及びNO生成部200が、コンプレッサ102を共有していることから、各々の生成に必要な加圧されたガスを同時に供給することができる。

[0031] ところで、図1に示された一酸化窒素投与装置1の動作は患者の呼吸とは連動していない。すなわち、一酸化窒素投与装置1は、稼働状態において、常にNOが供給される連続流モードで動作する。しかしながら、一酸化窒素投与装置1は、一酸化窒素投与装置1の動作を患者の呼吸と同調させる同調流モードで動作するように構成することもできる。この場合、例えば、図2に示される一酸化窒素投与装置2のように、NO濃度計208の下流に微差

圧センサ209を配置する。微差圧センサ209によって患者の呼吸による陰圧を検出し、これに同調して放電部205を制御することによってNOの生成又は停止を制御し、NOの投与又は停止を制御することができる。すなわち、患者の吸気のときにNOが供給され、患者の呼気のときにNOの供給が停止される。

[0032] なお、同調流モードを採用するに際し、微差圧センサ以外の呼吸検出部によって患者の呼吸を検出するようにしてもよい。他の呼吸検出部として、例えば、患者の口鼻に設置して呼吸時の気流による温度変化を測定する口鼻サーミスタ、患者の胸囲や腹囲の変動を検出する胸腹バンド、などが挙げられる。なお、呼吸検出部は、本明細書に記載の他の一酸化窒素投与装置に適用してもよい。また、フィルタ207とNO濃度計208との間に、遮断弁をさらに配置することによって、NOの投与又は停止を制御するようにしてもよい。遮断弁を配置することによって、遮断弁よりも上流の第2流路201内をより高圧に保つことができる。遮断弁が閉じているとき上流及び下流間に圧力差があることによって、NOの患者の吸気のときのNO供給再開直後の流量を増大させることができ、比較的短時間で投与を完了することができる。すなわち、吸気の有効時間内に適切に投与を完了することができる。

[0033] 一酸化窒素投与装置1において、NO濃度計208に代えて、NO及びNO₂の濃度を測定可能な单一の又は別体のNO/N O₂濃度計を配置してもよい。それによって、毒性の高いNO₂を測定することもできる。また、NO濃度計208に代えて、NOの濃度又は物質量を測定するNO測定部を配置してもよい。また、NO₂濃度計は、NO₂の濃度又は物質量を測定するNO₂測定部としてもよい。また、流量計203に代えて又はこれに加えて、圧力計を配置してもよい。圧力計を用いて第2流路201の圧力監視を行うことによって、一酸化窒素投与装置1の運転状態、例えば流路の異常の有無等を把握することができる。また、流量制御器202の上流の第2流路201に、減圧弁を配置してもよい。減圧弁を配置することによって、コンプレッサ102によって圧縮されたガスを、NOの生成及び供給に最適な圧力に調整するこ

とができる。また、流量制御器 202 の上流の第 2 流路 201 に、バッファタンクを配置してもよい。バッファタンクを配置することによって、上述した PSA 式による濃縮酸素の生成に伴う圧力変動を抑制することができる。

- [0034] 特に連続流モードにおいて、患者が吸入しなかった NO を含むガスは、カニューラ 410 から室内に放出される。放出された NO は、空気中の酸素と反応し、毒性の高い NO₂ を生成する。そこで、図 3 に示されるように、一酸化窒素投与装置 3 において、コンプレッサ 102 の上流の第 1 流路 101 に、NO 及び NO₂ のいずれか一方又は両方を吸着可能な NO / NO₂ 吸着部 112、すなわち NO / NO₂ 除去部を配置してもよい。NO / NO₂ 除去部は、例えば、上述のソーダ石灰（主として水酸化カルシウム）、活性炭、ゼオライト等と粉体フィルタを組み合わせた構成とすることができる。吸気口 101a を介して一酸化窒素投与装置 3 に流入した空気に含まれる NO 及び NO₂ は、NO / NO₂ 吸着部 112 によって除去されることから、室内の NO の濃度及び NO₂ の濃度を低下させることができる。
- [0035] NO / NO₂ 吸着部 112 を、コンプレッサ 102 の上流の第 1 流路 101 ではなく、図 4 に示される一酸化窒素投与装置 4 のように、コンプレッサ 102 の下流の第 1 流路 101 に配置してもよい。NO 生成部 200 は、NO₂ 吸着部 206 を有していることから、NO / NO₂ 吸着部 112 を、酸素生成部 100 に配置することによって、機能的重複を避けることができる。要するに、NO 又は NO₂ の除去剤が、第 1 流路 101 の上流又は吸気口 101a の近傍において配置されている。NO / NO₂ 吸着部 112 は、本明細書に記載の他の酸素生成部 100 に適用してもよい。
- [0036] NO 又は NO₂ の除去剤について、さらに詳細に説明すると、患者に投与される NO の量は、患者に投与される濃縮酸素の量に比べて非常に少ない。また、濃縮酸素及び NO それぞれの生成プロセスの特性上、治療に必要な量の濃縮酸素の生成に使用される空気量は、治療に必要な量の NO の生成に使用される空気量に比べて非常に多い。したがって、NO 又は NO₂ の除去剤を、濃縮酸素の生成のための空気が通過する流路、すなわち第 1 流路 101 の上

流又は吸気口 101a の近傍に配置することによって、効率的に NO 及び NO₂ を除去することができる。

[0037] 一酸化窒素投与装置 4 は、NO を NO₂ に酸化する酸化手段又は NO₂ を NO に還元する還元手段をさらに有していてもよい。一酸化窒素投与装置 4 が酸化手段又は還元手段を有することによって、NO / NO₂ 吸着部 112 における吸着をより促進させることができる。酸化手段としては、空气中よりも高濃度の酸素を含むガスを使用してもよく、空气中よりも高濃度のオゾンを含むガスを使用してもよい。そのため、一酸化窒素投与装置 4 は、オゾン発生手段をさらに有していてもよい。また、還元手段としては、加熱装置や紫外線発生装置などを使用してもよい。なお、酸化手段及び還元手段は、本明細書に記載の他の一酸化窒素投与装置に適用してもよい。

[0038] 図 5 は、さらに別の一酸化窒素投与装置 5 の概略図である。例えば、図 1 に示された一酸化窒素投与装置 1 では、第 2 流路 201 は、コンプレッサ 102 とガス流路切替部との間の第 1 流路 101 から分岐していた。図 5 に示された一酸化窒素投与装置 5 では、第 2 流路 201 は、ガス流路切替部の減圧弁 104 の下流の第 1 流路 101 から分岐している。したがって、酸素生成部 100 における脱着工程で、吸着筒 105 の吸着剤から放出された窒素を多く含むガス（低酸素ガス）が、第 1 流路 101 から第 2 流路 201 に分配される。したがって、第 2 流路 201 中のガスの酸素濃度が、全体として低くなることから、放電部 205 によって NO が生成されたとしても、NO と酸素との反応による NO₂ の生成を抑制することができる。

[0039] 一酸化窒素投与装置 5 の NO 生成部 200 は、図 1 に示された一酸化窒素投与装置 1 の NO 生成部 200 と比較して、流量制御器 202 の上流に配置されたバッファタンク 210 と、バッファタンク 210 の上流に配置されたポンプ 211 を有する点において、さらに異なる。一酸化窒素投与装置 5 の NO 生成部 200 がポンプ 211 を有することによって、上流に配置された酸素生成部 100 の脱着工程において、吸着筒 105 から放出された低酸素ガスを十分に排気することができる。また、NO 生成部 200 において、

第2流路201中のガスを、NOの生成及び供給のために適切な圧力に加圧することができる。一酸化窒素投与装置5のNO生成部200がバッファタンク210を有することによって、第1流路101から分配されたガスを蓄えることができる。

[0040] なお、ポンプ211を、放電部205よりも下流の第2流路201、例えばNO₂吸着部206の下流に配置してもよい。この場合、上述したように、より上流に配置された酸素生成部100の脱着工程において、吸着筒105から放出された低酸素ガスを十分に排気することができると共に、放電部205までのガスの移動をより低圧で行うことができる。より低圧でガスを移動させることによって、NOと酸素との反応によるNO₂の生成が抑制される。なお、一酸化窒素投与装置5は、ポンプ211を有していないなくてもよい。

[0041] 図6は、さらに別の一酸化窒素投与装置6の概略図である。一酸化窒素投与装置6は、図5に示された一酸化窒素投与装置5と比較して、ポンプ211を有していない点、及び、リーク弁212を有している点において異なる。リーク弁212は、バッファタンク210に接続されており、バッファタンク210に蓄えられた余剰のガスを排気口201cから排気することができる。

[0042] 図7は、さらに別の一酸化窒素投与装置7の概略図である。一酸化窒素投与装置7は、図5に示された一酸化窒素投与装置5と比較して、ポンプ211を有していない点、及び、第2流路201がコンプレッサ102の下流の第1流路101からも分岐している点において異なる。コンプレッサ102の下流の第1流路101から分岐した第2流路201と、ガス流路切替部の減圧弁104の下流の第1流路101から分岐した第2流路201とは、逆止弁204の上流で合流している。コンプレッサ102の下流の第1流路101から分岐した第2流路201には、流量制御器202及び流量計203が配置されている。第2流路201がコンプレッサ102の下流の第1流路101からも分岐することによって、上述した低酸素ガスと圧縮空気としてのガスとを混合させることができ、放電部205に到達させる酸素濃度

及びNO濃度を調整することができる。

[0043] 一酸化窒素投与装置7において、コンプレッサ102と流量制御器202との間の第2流路201に減圧弁を配置してもよい。それによって、低酸素ガスと圧縮空気としてのガスとの混合の割合を変化させ、酸素濃度及びNO濃度を調整することができると共に、NOの生成及び供給のために適切な圧力に調整することができる。さらに、図5に示された一酸化窒素投与装置5のように、バッファタンク210の上流の第2流路201にポンプ211を配置してもよい。

[0044] 図8は、さらに別の一酸化窒素投与装置8の概略図である。一酸化窒素投与装置8では、第2流路201は、バッファタンク108と流量制御器109との間の第1流路101から分岐している。したがって、酸素生成部100において生成された濃縮酸素を多く含むガス（濃縮酸素ガス）が、第1流路101から第2流路201に分配される。一般的な成人用途の酸素濃縮装置では、濃度が90%程度かそれ以上の濃縮酸素が供給されるが、小児用途など一部の酸素濃縮装置では、40%程度の濃縮酸素が供給される。そのような比較的低濃度の酸素濃縮装置においては、濃縮酸素とNOとの接触により生成するNO₂のリスクが比較的低く、また、放電部の構成や放電条件によってはNOの生成効率を高めることができる。

[0045] 流量制御器202の上流の第2流路201に、ポンプ211を配置してもよい。また、ポンプ211を、放電部205よりも下流の第2流路201、例えばNO₂吸着部206の下流に配置してもよい。

[0046] 図9は、さらに別の一酸化窒素投与装置9の概略図である。一酸化窒素投与装置9は、図8に示された一酸化窒素投与装置5と比較して、第2流路201がコンプレッサ102の下流の第1流路101からも分岐している点において異なる。コンプレッサ102の下流の第1流路101から分岐した第2流路201には、流量制御器202及び流量計203が配置されている。第2流路201がコンプレッサ102の下流の第1流路101からも分岐していることによって、上述した濃縮酸素ガスと圧縮空気としてのガスとを混

合させることができ、放電部 205 に到達させる酸素濃度及び NO 濃度を調整することができる。

- [0047] 一酸化窒素投与装置 9において、コンプレッサ 102 と流量制御器 202 との間の第 2 流路 201 に減圧弁を配置してもよい。また、バッファタンク 108 と流量制御器 109 との間の第 1 流路 101 から分岐した第 2 流路 201 における流量制御器 202 の上流において、ポンプ 211 を配置してもよい。
- [0048] 図 10 は、さらに別の一酸化窒素投与装置 10 の概略図である。一酸化窒素投与装置 10 では、図 7 に示された一酸化窒素投与装置 7 と同様に、第 2 流路 201 は、コンプレッサ 102 とガス流路切替部との間の第 1 流路 101 から分岐すると共に、ガス流路切替部の減圧弁 104 の下流の第 1 流路 101 から分岐している。したがって、酸素生成部 100 における脱着工程で吸着剤から放出された低酸素ガスが、第 1 流路 101 から第 2 流路 201 に分配される。
- [0049] 一酸化窒素投与装置 10 は、図 7 に示された一酸化窒素投与装置 7 と比較して、ガス流路切替部の減圧弁 104 の下流の第 1 流路 101 から分岐した第 2 流路 201 において、流量計 203 が逆止弁 204 を介して放電部 205 と NO₂ 吸着部 206 との間で他方の第 2 流路 201 と合流している点において異なる。したがって、酸素生成部 100 において濃縮酸素の生成に伴い生成された低酸素ガスは、放電部 205 の下流の第 2 流路 201 において、生成された NO に対して混合される。
- [0050] 放電部 205 の下流の第 2 流路 201 において、低酸素ガスが混合されることによって、第 2 流路 201 中のガスの酸素濃度が、全体として低くなる。したがって、NO と酸素との反応による NO₂ の生成が抑制される。図 10 に示された一酸化窒素投与装置 10 では、コンプレッサ 102 による酸素を含んだ圧縮空気の一部を使用して、放電部 205 において NO が生成される。そのため、例えば図 5 に示された一酸化窒素投与装置 5 のように、低酸素ガス下で NO を生成する場合に比べて、NO の生成効率も高い。よって、一

酸化窒素投与装置 10 によれば、NO の生成効率を低下させることなく、且つ、NO と酸素との反応による NO₂ の生成を抑制することができる。

- [0051] 一酸化窒素投与装置 10において、コンプレッサ 102 と流量制御器 202 との間の第 2 流路 201 に減圧弁を配置してもよい。フィルタ 207 と NO 濃度計 208 との間の第 2 流路 201 において、微差圧センサ 209 を配置してもよい。さらに、図 5 に示された一酸化窒素投与装置 5 のように、バッファタンク 210 の上流の第 2 流路 201 にポンプ 211 を配置してもよい。
- [0052] 図 11 は、さらに別の一酸化窒素投与装置 11 の概略図である。一酸化窒素投与装置 11 は、図 10 に示された一酸化窒素投与装置 10 と比較して、リーク弁 212 を有している点において異なる。リーク弁 212 は、バッファタンク 210 に接続されており、バッファタンク 210 に蓄えられた余剰のガスを排気口 201c から排気することができる。
- [0053] 図 12 は、さらに別の一酸化窒素投与装置 12 の概略図である。一酸化窒素投与装置 12 は、図 5 に示された一酸化窒素投与装置 5 と比較して、ポンプ 211 の上流に三方弁 213 が配置されている点、及び、三方弁 213 から分岐した第 2 流路 201 が逆止弁 204 を介して排気口 201c に延びている点において異なる。すなわち、第 2 流路 201 において、三方弁 213 によって、NO 供給口 201b への流路と排気口 201c への流路とが選択的に切り替えられる。よって、三方弁 213 は、第 1 流路 101 から第 2 流路 201 への低酸素ガスの流路の開閉を切り替える流路切替弁を構成する。
- [0054] ここで、ガス流路切替部によって第 2 流路 201 に分配されるガスの酸素濃度、すなわち酸素生成部 100 における脱着工程で、吸着筒 105 の吸着剤から放出された窒素を多く含むガス（低酸素ガス）の酸素濃度は、一定ではない。第 2 流路 201 に分配されるガスの酸素濃度は、PSA 式の濃縮酸素の生成に伴う圧力変動と同様に、周期的に上下に変動する。
- [0055] したがって、酸素濃度が比較的に高いタイミングでは、三方弁 213 を排気口 201c 側に切り替えることによってガスを排気口 201c から排気す

る。他方、酸素濃度が比較的に低いタイミングでは、三方弁213をNO供給口201b側に切り替えることによって、ガスをバッファタンク210に蓄える。その結果、第2流路201における圧力変動及び酸素濃度の変動が抑制される。三方弁213の下流にポンプ211が配置されていることによって、第2流路201へのガスの分配を促進することができる。ポンプ211は、三方弁213の下流の第2流路201であれば、任意の位置に配置することができる。

[0056] 図13は、さらに別の一酸化窒素投与装置13の概略図である。一酸化窒素投与装置13は、図11に示された一酸化窒素投与装置11と比較して、リーキ弁212に代えて逆止弁204が配置されている点、バッファタンク210の上流に三方弁213が配置されている点において異なる。すなわち、ガス流路切替部の下流の第1流路101から分岐した第2流路201において、三方弁213によって、NO供給口201bへの流路と排気口201cへの流路とが選択的に切り替えられる。その結果、図12を参照しながら説明したように、第2流路201における圧力変動及び酸素濃度の変動が抑制される。

[0057] さらに、一酸化窒素投与装置13は、図11に示された一酸化窒素投与装置11と比較して、コンプレッサ102とガス流路切替部との間の第1流路101から分岐する第2流路201に代えて、吸気口201aを備えた第2流路201がコンプレッサ214を介して流量制御器202に接続されている点において、大きく異なる。すなわち、一酸化窒素投与装置13では、酸素生成部100及びNO生成部200が、それぞれ独立したコンプレッサ102及びコンプレッサ214を有している。

[0058] NO生成部200におけるNOの生成に用いられるガスの圧力及び流量は、酸素生成部100における濃縮酸素の生成に用いられるガスの圧力及び流量よりも小さい。したがって、NO生成部200のコンプレッサ214の方が、酸素生成部100のコンプレッサ102よりも、必要とされる圧力及び流量が少なく、よって小型にすることができる。コンプレッサ102及びコ

ンプレッサ214を、それぞれ独立して制御することによって、濃縮酸素の生成及びNOの生成に適した圧力及び流量で以て空気を流入させることができる。

[0059] 一酸化窒素投与装置13は、酸素生成部100における第1吸気口としての吸気口101aに加え、第2吸気口として吸気口201aを有することによって、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成することができる。さらに、一酸化窒素投与装置13において、第1流路101から第2流路201に分配された低酸素ガスによって、NOと酸素との反応によるNO₂の生成を抑制することができる。

[0060] 上述した図1乃至図13に示された一酸化窒素投与装置によれば、NOと濃縮酸素とが別々に生成され、患者に投与されることから、NO₂の生成が抑制されるという共通の効果を奏する。

[0061] 図14は、さらに別の一酸化窒素投与装置14の概略図である。

[0062] 一酸化窒素投与装置14は、吸気口201a及びNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200で生成されたNOは、NO供給口201bを介して供給される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。

[0063] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された三方弁213と、三方弁213の下流に配置された空気圧縮部としてのコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された圧力計215と、圧力計215の下流に配置された上述した放電部205と、放電部205の下流に配置された上述したNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置された上述したフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置された三方弁216とを有している。

[0064] 上述したように、NO₂は、毒性が高く、生成されたNOが、患者によって吸入されるまでの間に、放電部205での放電時に未反応の酸素と反応することによっても生成される。そのため、例えば、放電部205でNOが生成された後、第2流路201内で滞留してしまうと、その間にNO₂が生成されてしまう。一酸化窒素投与装置14では、三方弁213及び三方弁216を有することによって、一酸化窒素投与装置14の内部においてガスを還流させ、ガスに含有するNO₂の濃度上昇を抑制している。すなわち、NO₂吸着部206の下流からNO供給口201bへの流路とNO₂吸着部206の下流から放電部205の上流への流路との切り替えが、好ましくは選択的に、行われる。

[0065] 具体的には、放電部205で生成されたNOを含有するガスは、放電部205の下流に配置されたNO₂吸着部206によって、ガス中のNO₂が吸着される。NO₂吸着部206の下流において、NOを含有するガスがすぐに患者に投与されない場合には、三方弁216が切り替えられ、第2流路201の下流とバイパス流路217とが連通する。これと同時に、三方弁213が切り替えられ、バイパス流路217と第2流路201の上流とが連通する。したがって、放電部205で生成されたNOを含有するガスは、フィルタ207の下流からバイパス流路217を経由して第2流路201の上流に流入した後、コンプレッサ214によって加圧されながら、一酸化窒素投与装置14の内部を還流する。他方、三方弁216をNO供給口201b側に切り替え、且つ、三方弁213を吸気口201a側に切り替えることで、患者への投与を開始することができる。

[0066] なお、一酸化窒素投与装置14において、三方弁213及び三方弁216の切り替え、すなわち還流は、間欠的に、所定のタイミングで行われる。しかしながら、一酸化窒素投与装置14は、患者の呼吸に同調して行われるようにしてよい。この場合、例えば、図15に示される一酸化窒素投与装置15のように、三方弁216とNO供給口201bとの間に微差圧センサ209を配置する。微差圧センサ209によって患者の呼吸を検出し、三方弁

213及び三方弁216の切り替えを行うことができる。微差圧センサ209を利用して、放電部205の制御を行ってもよい。

[0067] また、図14に示された一酸化窒素投与装置14において、流量制御器202を三方弁213の上流に配置し、放電部205を三方弁213とコンプレッサ214との間の第2流路201に配置してもよい。放電部205がより上流に配置されることによって、生成されたNOを含むガスが低圧で移動する区間が長くなるため、NOと酸素との反応によるNO₂の生成が抑制される。

[0068] 図16に示される一酸化窒素投与装置16のように、フィルタ207と三方弁216との間の第2流路201にNO濃度計208を配置してもよい。また、三方弁216とNO供給口201bとの間に、NO濃度計208を配置してもよい。NO濃度計208は、第2流路201の最下流におけるNO濃度を測定し、患者に対する投与に際して問題のないNO濃度であるか否かを測定する。その結果は、例えば流量制御器202や放電部205にフィードバックされ、NOの生成量又は濃度が調整される。

[0069] 図17は、さらに別の一酸化窒素投与装置17の概略図である。一酸化窒素投与装置17は、図14に示された一酸化窒素投与装置14と比較して、コンプレッサ214と流量制御器202との間の第2流路201、及び、三方弁216の下流に、それぞれ二方弁218がさらに配置されている点において異なる。呼吸の頻度が高い患者の場合、同調流モードでは、呼吸の頻度が低い患者の場合と比較して、生成されたNOを含むガスの滞留時間は低くなる。そのため、一酸化窒素投与装置の内部においてガスを還流させ、ガスに含有するNO₂の濃度上昇を抑制する必要がない場合がある。そこで、図17に示された一酸化窒素投与装置17は、三方弁216の下流、すなわちNO供給口201bの上流に二方弁218がさらに配置されていることによって、呼吸の頻度が高い患者の場合には、三方弁216をNO供給口201b側の流路に切り替え、且つ、NO供給口201bの上流の二方弁218の開閉を切り替えることによって、ガスを還流させることなく、NOを含むガス

を患者に投与することができる。また、吸気待ちの時間は、呼吸毎に毎回僅かばかり変化するため、投与前の流路の最大圧力も呼吸毎に毎回変化する。図17に示されるように、コンプレッサ214とコンプレッサ214の下流に配置された流量制御器202との間の第2流路201に二方弁218を配置することによって、第2流路201における投与前のガスの最大圧力が一定となるように制御することができる。したがって、流路内の圧力の変動に応じてNO供給口201bの上流の二方弁218又は三方弁216の開度及び開時間を制御しなくても、患者への投与量を所望の量に制御することができる。なお、コンプレッサ214と流量制御器202との間の第2流路201に二方弁218を配置しなくてもよい。他方、本明細書に記載のバイパス流路を有する他の一酸化窒素投与装置において、図17に示された一酸化窒素投与装置17と同様に、コンプレッサ214の下流の流路に二方弁218を配置してもよい。

[0070] なお、呼吸の頻度が高いか低いかの判断は、呼吸の頻度、例えば1分間又は単位時間当たりの呼吸数が、予め定められた呼吸数より多いか少ないかで判断される。予め定められた呼吸数は、NO濃度の減少又はNO₂の濃度の上昇における許容値から判断される。

[0071] 図18は、さらに別の一酸化窒素投与装置18の概略図である。一酸化窒素投与装置18は、図14に示された一酸化窒素投与装置14と比較して、流量制御器202を三方弁213の上流に配置し、放電部205を三方弁213とコンプレッサ214との間の第2流路201に配置している点において異なる。さらに一酸化窒素投与装置18では、バイパス流路217に三方弁220が配置され、バイパス流路217からさらにバイパス流路221が分岐している。

[0072] 上述したように、NO₂吸着部206の下流において、NOを含有するガスがすぐに患者に投与されない場合には、三方弁216が切り替えられ、第2流路201の下流とバイパス流路217とが連通する。このとき、NO及びNO₂の濃度の変動が少なく、さらなるNOの生成が不要な場合は、三方弁2

20が切り替えられ、バイパス流路217と、バイパス流路221を介して放電部205の下流の第2流路201とが連通する。放電部205の下流に対して還流させることによって、還流経路を短縮することができる。

[0073] 図19は、さらに別の一酸化窒素投与装置19の概略図である。一酸化窒素投与装置19は、図14に示された一酸化窒素投与装置14と比較して、吸気口201aの下流に流量制御器202を配置し、コンプレッサ214と圧力計215との間に放電部205を配置している点において異なる。さらに、一酸化窒素投与装置19では、NO₂吸着部206と圧力計215との間に三方弁213が配置されている。

[0074] 上述したように、NO₂吸着部206の下流において、NOを含有するガスがすぐに患者に投与されない場合には、三方弁216が切り替えられ、第2流路201の下流とバイパス流路217とが連通する。これと同時に、三方弁213が切り替えられ、ポンプ211を介して、バイパス流路217と第2流路201とが連通する。したがって、放電部205で生成されたNOを含有するガスは、一酸化窒素投与装置19は、図18に示された一酸化窒素投与装置18と比較して、還流の経路をより短くすることができる。

[0075] NO及びNO₂の濃度の変動が少なく、さらなるNOの生成が不要な場合に、放電部205の下流に対して還流させることによって、還流経路を短縮することができ、NOと酸素との反応によるNO₂の生成が抑制される。特に、図18に示された一酸化窒素投与装置18では、還流する際に、放電部205を介す必要がある場合と放電部205を介す必要がない場合の両方に対応することが可能となる。

[0076] 上述した図14乃至図19に示された一酸化窒素投与装置は、NO₂吸着部206の下流からNO供給口201bへの流路と、NO₂吸着部206の下流からNO₂吸着部206の上流への流路とを選択的に切り替える三方弁216を有している。したがって、三方弁216は、少なくともNO₂除去部の下流から前記供給口への流路の開閉を切り替える第1流路切替部を構成する。例えば、第1流路切替部によって、患者の吸気のときに、例えば吸気開始をト

リガとして、NO₂除去部の下流から供給口への流路への切り替えが行われ、患者の呼気のときに、例えば呼気開始をトリガとして、NO₂除去部の下流からNO₂除去部の上流への流路への切り替えが行われる。患者の吸気開始のトリガから、所定時間経過後にNO₂除去部の下流からNO₂除去部の上流への流路への切り替えが行われるようにしてもよい。なお、吸気終了間際に吸気されたガスは、肺胞まで到達しないことから治療効果に寄与せず、さらには呼気時に室内に排気されてしまう。したがって、吸気が終了するよりも前に、NO₂除去部の下流からNO₂除去部の上流への流路への切り替えが行われるようにもよい。

[0077] また、第1流路切替部の開時間又は吸気口201aからの空気の取り込み量が、患者の単位時間当たりの呼吸数が所定の値よりも少ない場合には多くなるように調整され、患者の単位時間当たりの呼吸数が所定の値よりも多い場合には少なくなるように調整されるようにしてもよい。NOの患者への投与に応じて、吸気口201aからの空気の取り込みが行われるようにもよい。NOの患者への投与又は吸気口201aからの空気の取り込みに応じて、放電部205による放電が行われるようにもよい。NOの患者への投与時又は吸気口201aからの空気の取り込み時に、それ以外の時に比べて、より多くNOを生成するように放電部205による放電が行われるようにもよい。NOの患者への投与時以外の時又は吸気口201aからの空気の取り込み時以外の時に、NO濃度を維持するように放電部205による放電が行われるようにもよい。吸気口201aからの空気の取り込み量が所定の値よりも多いときに、又は、ガスの滞留時間が所定の値よりも長いときに、より多くNOを生成するように、放電部205による放電が行われるようにもよい。流路の全体の容積に応じて、放電部205NO供給口201bとの間の流路の少なくとも一部の流速が調整されるようにもよい。

[0078] さらに、図18に示された一酸化窒素投与装置18では、NO₂吸着部206の下流から、放電部205の上流への流路及び放電部205の下流への流

路を選択的に切り替える三方弁 220 を有している。したがって、三方弁 220 は、第 2 流路切替部を構成する。第 2 流路切替部によって、患者の呼吸の頻度が予め定められた頻度よりも低いときに放電部 205 の上流への流路への切り替えが行われ、患者の呼吸の頻度が予め定められた頻度よりも高いときに放電部 205 より下流への流路への切り替えが行われる。

- [0079] 流路中の NO_2 の濃度又は物質量を測定する NO_2 測定部をさらに具備し、 NO_2 測定部によって測定された NO_2 の濃度又は物質量が予め定められた第 1 値よりも低いときに NO_2 除去部の下流から NO 供給口 201b への流路への切り替えが第 1 流路切替部によって行われ、 NO_2 測定部によって測定された NO_2 の濃度又は物質量が予め定められた第 1 値よりも高いときに NO_2 除去部の下流から NO_2 除去部の上流への流路への切り替えが第 1 流路切替部によって行われるようにしてもよい。
- [0080] 流路中の NO の濃度又は物質量を測定する NO 測定部をさらに具備し、 NO 測定部によって測定された NO の濃度又は物質量が予め定められた第 2 値よりも低いときに放電部 205 の上流への流路への切り替えが第 2 流路切替部によって行われ、 NO 測定部によって測定された NO の濃度又は物質量が予め定められた第 2 値よりも高いときに放電部 205 の下流への流路への切り替えが第 2 流路切替部によって行われるようにしてもよい。
- [0081] 図 16 に示された NO 濃度計 208 のように、 NO 測定部又は NO_2 測定部は、フィルタ 207 と三方弁 216との間に配置されていることが好ましい。その結果、患者に投与される直前に、 NO 又は NO_2 の濃度又は物質量を測定することができ、より適切に投与量を調整することができる。なお、三方弁 216 と NO 供給口 201b との間に NO 測定部又は NO_2 測定部を配置してもよい。
- [0082] 上述した図 14 乃至図 19 に示された一酸化窒素投与装置によれば、 NO_2 の濃度上昇を抑制するという共通の効果を奏する。図 14 乃至図 19 に示された一酸化窒素投与装置は、酸素生成部 100 を有していないが、図 1 に示された一酸化窒素投与装置 1 等と同様に、酸素生成部 100 を有していても

よい。さらに、図25を参照しながら後述する一酸化窒素投与装置のように、NO供給口201bよりも下流の流路にNO₂吸着部を配置してもよい。この場合、NO₂吸着部の上流側は、延長チューブを介してNO供給口201bと接続され、NO₂吸着部の下流側は、カニューラ410の上流端に接続されている。

[0083] 図20は、一酸化窒素投与装置20及び中継投与装置50の概略図である。中継投与装置50は、空気から生成されたNOを供給する一酸化窒素投与装置20に接続される。

[0084] 一酸化窒素投与装置20は、吸気口201a及びNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200で生成されたNOは、NO供給口201bを介して供給される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。

[0085] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された空気圧縮部としてのコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された流量計203と、流量計203の下流に配置された上述した放電部205と、放電部205の下流に配置された上述したNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置された上述したフィルタ207と、を有している。

[0086] 中継投与装置50の上流側は、延長チューブ430を介してNO供給口201bと接続され、中継投与装置50の下流側は、カニューラ410の上流端に接続されている。中継投与装置50は、上流側接続端501a及び下流側接続端501bを備えた第3流路501と、第3流路501に配置され、上流側接続端501aを介して流入したガスの投与量を調整する投与量調整部500と、制御部600と、筐体700とを有している。NO生成部20

0と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。

[0087] 投与量調整部500で調整されたガスは、下流側接続端501bを介して供給される。投与量調整部500の各種動作は、制御部600によって制御される。中継投与装置50は、図示しない電源ケーブルを介して電源に接続される。しかしながら、中継投与装置50が、筐体700に収納可能な電池を有し、それを電源としてもよい。なお、制御部600に代えて、一酸化窒素投与装置20及び中継投与装置50を電気的に接続し、投与量調整部500の各種動作が、制御部300によって制御されるようにしてもよい。

[0088] 投与量調整部500は、第3流路501において、上流側接続端501aの下流に配置されたNO₂吸着部502と、NO₂吸着部502の下流に配置されたフィルタ503と、フィルタ503の下流に配置された圧力計504と、圧力計504の下流に配置された調整弁である二方弁505と、二方弁505の下流に配置されたNO濃度計506とを有している。NO₂吸着部502及びフィルタ503は、上述したNO₂吸着部206及びフィルタ207とそれ同一である。

[0089] 上述したように、NO₂は、毒性が高く、生成されたNOが、患者によって吸入されるまでの間に放電時に未反応の酸素と反応することによっても生成される。そのため、一酸化窒素投与装置の使用環境等によって、カニューラの長さが長ければ長いほど、NOと酸素とが反応する可能性のある時間が長くなることから、同一流量下では、実際に患者に投与されるNOの量が減少してしまう。そこで、一酸化窒素投与装置20と共に、中継投与装置50を使用されることによって、患者への投与の直前に投与量を調整し、患者に投与されるNOの絶対量を調整することができる。

[0090] すなわち、中継投与装置50において最も下流に配置されたNO濃度計506によって、患者への投与直前のNO濃度が測定される。制御部600によって、投与量が少ないと判断された場合には、圧力計504の値に基づき二方弁505の開度及び時間を調整し、流量を増やすことによって投与量を上げる。他方、制御部600によって、投与量が多いと判断された場合には

、圧力計504の値に基づき二方弁505の開度及び時間を調整し、流量を減らすことによって投与量を下げる。

- [0091] 中継投与装置50が、NO₂吸着部502を有することによって、一酸化窒素投与装置20のNO₂吸着部206でNO₂が吸着された後に発生したNO₂を吸着することができる。また、中継投与装置50が、フィルタ503を有することによって、延長チューブ430を介して中継投与装置50に流入したガス中のゴミ及び塵埃を除去することができる。
- [0092] 図2で示したような、微差圧センサ209を有する一酸化窒素投与装置2において、中継投与装置50なしで、カニューラ410及び延長チューブ430を一酸化窒素投与装置2に接続した場合、延長チューブ430の長さ応じて呼吸検出までの時間及び投与の遅れ時間が長くなり、有効な吸気期間中にNOの投与が完了しない場合がある。そのため、NO濃度計506の下流に微差圧センサを配置して、患者の呼吸による陰圧等を検出し、これに同調して二方弁505を制御することによってNOの通過又は停止を制御し、NOの投与又は停止を制御してもよい。それにより、延長チューブ長に応じた呼吸検出及び投与の遅れ時間を短縮することができる。微差圧センサに代えて、口鼻サーミスタ等の他の呼吸検出部を使用してもよい。呼吸検出部によって検出された患者の呼吸を、呼吸情報の信号として有線又は無線によって中継投与装置50に送信し、二方弁505を制御してもよい。
- [0093] NO濃度計506に代えて、NO/N O₂濃度計を配置してもよい。また、二方弁505の上流の第3流路501に、ポンプを配置してもよい。ポンプを配置することによって、NOの供給のために適切な圧力に加圧することができる。
- [0094] 図21は、別の一酸化窒素投与装置21及び中継投与装置51の概略図である。中継投与装置51は、図20に示された中継投与装置50と比較して、圧力計504を有していない代わりに、NO濃度計506の下流の第3流路501に、流量計507を有している点において異なる。流量計507を有することによって、投与量を適切に制御することができる。なお、流量計

507と共に、圧力計504を有していてもよい。

[0095] 上述した図20及び図21に示された中継投与装置は、NO濃度測定部と、流量計又は圧力計と、NO濃度測定部によって測定されたNO濃度と、流量計又は圧力計の値とに基づき、患者へ投与されるNOの投与量を算出する制御部と、算出された投与量が予め定められた値よりも少ないと流量を増やし、算出された投与量が予め定められた値よりも多いとき流量が減らすように構成された調整弁と、を有している。調整弁によって、患者の吸気のときにNOが供給され、患者の呼気のときにNOの供給が停止されるようにしてもよい。

[0096] 上述した図20及び図21に示された中継投与装置によれば、NOの投与量が調整可能となるという共通の効果を奏する。NO₂吸着部をさらに備えることにより、患者が吸入するNO₂を低減するという共通の効果を奏する。特に、中継投与装置は、上述した図20及び図21に示された一酸化窒素投与装置のみならず、空気から生成されたNOを供給する任意の一酸化窒素投与装置に接続して使用することができる。さらに、中継投与装置は、患者へ投与されなかったNOを含む余剰ガスを排出する排出口を別途有していてもよい。余剰ガス中のNO又はNO₂を除去する除去部をさらに有していてもよい。図20及び図21に示された一酸化窒素投与装置は、酸素生成部100を有していないが、図1に示された一酸化窒素投与装置1等と同様に、酸素生成部100を有していてもよい。

[0097] 一酸化窒素投与装置及び中継投与装置を、全体として1つの一酸化窒素投与システムとすることができます。この場合、一酸化窒素投与システムは、第2流路201と、放電部205とを備えたNO生成部200とを有する一酸化窒素投与装置と、第3流路501を有する中継投与装置と、延長チューブ430と、カニューラ410と、患者の呼吸を検出するための呼吸検出部、すなわち呼吸検出装置とを具備する。中継投与装置は、第3流路501に配置され、呼吸検出装置で検出された患者の呼吸に応じて、開度及び開時間が制御されて、NOの投与量を調整するための二方弁、すなわち調整弁をさら

に有する。

[0098] 中継投与装置のNO濃度計を、中継投与装置ではなく、一酸化窒素投与装置の放電部205の下流に配置してもよい。この場合、二方弁505の開度及び開時間を、一酸化窒素投与装置に配置されたNO濃度計によって測定されたNO濃度に応じて制御してもよい。また、二方弁505の開度及び開時間を、予め定められたNO濃度又は接続されている延長チューブ430の長さに応じて制御してもよい。なお、一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の各種制御パラメータの設定又は変更のために、使用者に対して延長チューブ430の流路仕様の入力を促し又は選択させるような、上述した入力インターフェースを有していてもよい。

[0099] 図22は、さらに別の一酸化窒素投与装置22及び中継投与装置52の概略図であり、図23は、さらに別の一酸化窒素投与装置23及び中継投与装置53の概略図であり、図24は、さらに別の一酸化窒素投与装置24及び中継投与装置54の概略図である。図22乃至図24に示された一酸化窒素投与装置及び中継投与装置は、全体として、図20及び図21に示された一酸化窒素投与装置及び中継投与装置と比較して、バイパス流路を有していることによって中継投与装置からガスを一酸化窒素投与装置に還流している点において異なる。言い換えると、図22乃至図24に示された一酸化窒素投与装置は、図14乃至図19に示された一酸化窒素投与装置と比較して、中継投与装置を有しており、中継投与装置からガスを、バイパス流路を介して一酸化窒素投与装置に還流している点において異なる。したがって、図22乃至図24に示された一酸化窒素投与装置及び中継投与装置は、上述した、中継投与装置の利点、及び、バイパス流路を介した還流による利点の両方を備えている。

[0100] 図22に示された一酸化窒素投与装置22は、吸気口201a及びNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部3

00とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。

- [0101] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された放電部205と、放電部205の下流に配置されたコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置されたNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置された上述したフィルタ207と、放電部205の上流の第2流路201及び放電部205の下流の第2流路201間を選択的に切り替える三方弁220とを有している。
- [0102] 中継投与装置52の上流側は、延長チューブ430を介してNO供給口201bと接続され、中継投与装置52の下流側は、カニューラ410の上流端に接続されている。中継投与装置52は、上流側接続端501a及び下流側接続端501bを備えた第3流路501と、第3流路501に配置され、上流側接続端501aを介して流入したガスの投与量を調整する投与量調整部500と、制御部600と、筐体700とを有している。
- [0103] 投与量調整部500で調整されたガスは、下流側接続端501bを介して供給される。投与量調整部500の各種動作は、制御部600によって制御される。一酸化窒素投与装置22の制御部300及び中継投与装置52の制御部600間には、有線又は無線によって通信経路610が確立されている。中継投与装置52は、図示しない電源ケーブルを介して電源に接続される。しかしながら、中継投与装置52が、筐体700に収納可能な電池を有し、それを電源としてもよい。なお、制御部600に代えて、一酸化窒素投与装置22及び中継投与装置52を電気的に接続し、投与量調整部500の各種動作が、制御部300によって制御されるようにしてもよい。
- [0104] 中継投与装置52は、第3流路501において、上流側接続端501aの下流に配置されたNO₂吸着部502と、NO₂吸着部502の下流に配置されたフィルタ503と、フィルタ503の下流に配置されたNO/NO₂濃度計508と、NO/NO₂濃度計508の下流に配置された三方弁509と、三

方弁 509 の下流に配置された微差圧センサ 510 を有している。さらに、第3流路 501において、三方弁 509 から分岐したバイパス流路 511 は、バイパス上流側接続端 501c まで延びている。第3流路 501において、三方弁 509 によって、下流側接続端 501b への流路とバイパス上流側接続端 501c への流路とが選択的に切り替えられる。中継投与装置 52 のバイパス上流側接続端 501c は、バイパスチューブ 520 を介して、一酸化窒素投与装置 22 のバイパス下流側接続端 201d に接続されている。バイパス下流側接続端 201d から延びる第2流路 201 は、三方弁 220 に接続されている。三方弁 509 は、少なくとも NO₂除去部の下流からカニューラ 410 への流路の開閉を切り替える第1流路切替部を構成する。また、三方弁 220 は、第2流路切替部を構成する。

[0105] 上述したように、中継投与装置 52 の NO₂吸着部 502 の下流において、NO を含有するガスがすぐに患者に投与されない場合には、三方弁 509 が切り替えられ、第3流路 501 と第2流路 201 とが、バイパスチューブ 520 を介して連通する。すなわち、三方弁 509 を切り替えることによって、中継投与装置 52 のガスを一酸化窒素投与装置 22 に還流させることができる。このとき、NO 及び NO₂ の濃度の変動が少なく、さらなる NO の生成が不要な場合は、三方弁 220 が切り替えられ、バイパス流路 221 を介して放電部 205 の下流の第2流路 201 が連通する。放電部 205 の下流に対して還流させることによって、還流経路を短縮することができる。他方、さらなる NO の生成が必要な場合には、三方弁 220 が切り替えられ、バイパス流路 217 を介して放電部 205 の上流の第2流路 201 が連通する。

[0106] 一酸化窒素投与装置 23 及び中継投与装置 53 は、図 22 に示された一酸化窒素投与装置 22 及び中継投与装置 52 と比較して、三方弁 220 に代えて 2 つの二方弁、すなわち二方弁 222 及び二方弁 223 を有する点、及び、三方弁 509 に代えて別の 2 つの二方弁、すなわち二方弁 512 及び二方弁 513 を有する点において異なる。

[0107] すなわち、一酸化窒素投与装置 23 において、バイパス下流側接続端 20

1 d から延びる第2流路 201 は、二方弁 222 及び二方弁 223 間の流路に連通する。その結果、バイパス下流側接続端 201d から延びる第2流路 201 を、放電部 205 の上流の第2流路 201 及び放電部 205 の下流の第2流路 201 間を選択的に連通させるのみならず、両方に連通させない又は両方に連通させることが可能となる。同様に、中継投与装置 53 において、上流側接続端 501a から延びる第3流路 501 は、二方弁 512 及び二方弁 513 間の流路に連通する。その結果、上流側接続端 501a から延びる第3流路 501 を、下流側接続端 501b への流路及びバイパス上流側接続端 501c への流路間を選択的に連通させるのみならず、両方に連通させない又は両方に連通させることが可能となる。二方弁 512 及び二方弁 513 は、少なくとも NO₂除去部の下流からカニューラ 410 への流路の開閉を切り替える第1流路切替部を構成する。また、二方弁 222 及び二方弁 223 は、第2流路切替部を構成する。

[0108] 一酸化窒素投与装置 24 及び中継投与装置 54 は、図 23 に示された一酸化窒素投与装置 23 及び中継投与装置 53 と比較して、二方弁 513 を有さない点においてのみ異なる。中継投与装置 54 が二方弁 513 を有さないことによって、二方弁 512 の開閉に依らず、中継投与装置 52 のガスを一酸化窒素投与装置 22 に常に還流させることができる。二方弁 512 は、第1流路切替部を構成する。また、二方弁 222 及び二方弁 223 は、第2流路切替部を構成する。第1流路切替部を 1 つの二方弁 512 で構成することによって、バイパスチューブ 520 を介した第3流路 501 と第2流路 201 との間の還流用の流路自体がバッファタンクとして機能させることができる。その結果、二方弁 513 を開いて中継投与装置 54 内のガスを患者に投与する際に、還流用の流路にあるガスも同時に放出されるため、投与時間を短縮することができる。

[0109] なお、図 23 を参照しながら説明した、2 つの三方弁の各々を 2 つの二方弁に置き換える構成、及び、図 24 を参照しながら説明した、上流側の三方弁を 2 つの二方弁に置き換え、下流側の三方弁を 1 つの二方弁に置き換えて

且つ上流側の流路に常に還流させる構成は、図14乃至図19に示された一酸化窒素投与装置に対しても適用可能である。言い換えると、第1流路切替部は、1つの三方弁又は1つ若しくは2つの二方弁で構成してもよく、第2流路切替部は、1つの三方弁又は2つの二方弁で構成してもよい。特に、図17に示された一酸化窒素投与装置17において、三方弁216のみを省略してもよい。それによって、NO供給口201bの上流に配置された二方弁218の開閉に依らず、一酸化窒素投与装置17のガスを常に還流させることができる。この場合、NO供給口201bの上流に配置された二方弁218が、NO₂除去部の下流から供給口への流路の開閉を切り替える第1流路切替部を構成する。また、一酸化窒素投与装置及び中継投与装置の少なくとも一方が、NO₂を除去するNO₂除去部を有していることが好ましい。言い換えると、中継投与装置がNO₂除去部を有していないなくてもよい。

- [0110] 一酸化窒素投与装置及び中継投与装置を、全体として1つの一酸化窒素投与システムとした場合、一酸化窒素投与システムは、NO₂除去部の上流へと還流する流路を具備し、中継投与装置が、NO₂除去部の下流からカニューラへの流路の開閉を切り替える第1流路切替部と、を有している。第1流路切替部が、上述した調整弁に相当する。
- [0111] 上述したように、第1流路切替部の切り替え、又は、第1流路切替部及び第2流路切替部の切り替え、すなわち還流は、間欠的に、所定のタイミングで行われる。しかしながら、還流を、患者の呼吸に同調して行うようにしてもよい。この場合、微差圧センサ、例えば微差圧センサ510によって患者の呼吸を検出し、第1流路切替部の切り替え、又は、第1流路切替部及び第2流路切替部の切り替えを行うことができる。微差圧センサを利用して、放電部205の制御を行ってもよい。これに関して、図14を参照しながら以下説明する。
- [0112] 少なくとも投与時に、すなわち患者への投与に応じて、吸気口201aから空気が流入され、空気の取り込みが行われる。具体的には、バイパス流路217を閉鎖するように、三方弁213及び三方弁216が切り替えられ、

より空気が流入されるようにコンプレッサ214又は流量制御器202が制御される。それによって、投与時の流路の圧力及び流量の低下を緩和し、投与時間を短縮することができる。また、少なくとも投与時に、すなわち患者への投与に応じて、放電部205による放電が行われる。空気の流入と併せて放電を行うことによって、NOの濃度の変動を抑制することができ、より安定したNO濃度のガスを短時間で投与することができる。

[0113] 投与時又は空気の取り込み時には、それ以外の時に比べて、NOがより多く生成されるように、制御部300によって放電部205の放電が制御される。すなわち、放電の頻度（周波数、すなわち単位時間当たりの放電回数）を上げるか、1放電（1パルス）当たりのエネルギー（電流及び電圧）を上げるか、1放電当たりの放電時間を長くするか、投与1回あたりの総放電回数を増やすか、放電させる電極の数を増やすことによって、NOをより多く生成することができる。他方、投与時以外又は空気の取り込み時以外の時には、経時的なNO濃度の低下分を補うため、すなわちNO濃度を維持するための放電を行ってもよい。当然のことながら、投与時以外又は空気の取り込み時以外の時のNOの生成量よりも、投与時のNOの生成量の方が多い。また、投与時又は空気の取り込み時において、吸気口201aからの空気の取り込み量に応じて、NOの生成量を決定することによって、NO濃度は安定する。

[0114] 微差圧センサによって検出された患者の呼吸と同調して、すなわち投与に同調して、吸気口201aからの空気の取り込み量が制御される。具体的には、投与時に空気の取り込み量を増やすことで、流路の圧力低下を緩和し、投与時間を短くすることができる。さらに、投与しないときは空気の取り込み量を減らし、還流量を上げることで、ガスの滞留時間を短くすることができる。その結果、NO₂濃度の上昇を抑制することができる。還流量を上げるために、バイパス流路217を開放するように、三方弁213及び三方弁216が切り替えられる。

[0115] 以上より、微差圧センサによって検出された患者の呼吸と同調して、バイ

パス流路 217 の閉鎖又は開放が行われ、それに応じて、コンプレッサ 214 又は流量制御器 202 の制御、並びに、放電部 205 の制御が行われる。

[0116] カニューラ 410 の長さや中継投与装置の有無等に応じて、流路全体の容積が増加し、結果として、流路内でガスが滞留する時間が増加する。その結果、生成された NO と酸素とが反応して NO₂となることによって、NO の濃度が減少する可能性がある。これを補うために、NO の全体の生成量を増やすか、又は、流路内のガスの滞留時間を減らすように、制御される。特に、流路内のガスの滞留時間を減らすために、少なくとも放電部 205 からカニューラ 410 の出口までの間の流路の一部の流速を上げるか、好ましくは、流路全体の流速を上げて還流量が増加するように、コンプレッサ 214 の回転数を上げるか、又は、流量制御器 202 において還流時の空気取り込み量を減らし、非還流時すなわち投与時に空気の取り込み量を増やすように制御が行われる。これによって、流路全体の容積が増加しても、放電部 205 からカニューラ 410 の出口までのガスの滞留時間が一定に保たれるので、NO の生成量は、流路全体の容積増加前後で一定とすることができるというメリットがある。一方、還流量を増加させても滞留時間が増加する場合には、さらに NO の生成量を増やすことによって補うことができる。また、患者への投与量が増えた場合には、1 回当たりの投与量を増やすか又は投与時の NO 濃度を上げる。この場合、患者に投与される NO₂の量が増えないように、流路内の NO₂の濃度が増加しないことが望ましい。そのため、流路内のガスの滞留時間を減らすように、上述したとおり、少なくとも放電部 205 からカニューラ 410 の出口までの間の流路の一部の流速を上げるか、好ましくは流路全体の流速を上げて還流量を増加させる。

[0117] 要するに、流路全体の容積に応じた NO を生成するように放電部 205 による放電が行われる。また、流路全体の容積に応じたガスの滞留時間が決定される。また、患者への投与量に応じたガスの滞留時間が決定される。

[0118] 図 25 は、さらに別の一酸化窒素投与装置 25 の概略図である。

[0119] 一酸化窒素投与装置 25 は、吸気口 201a 及び NO 供給口 201b を備

えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200で生成されたNOは、NO供給口201bを介して供給される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。

[0120] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された空気圧縮部としてのコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置された圧力計215と、圧力計215の下流に配置された上述した放電部205と、放電部205の下流に配置された上述したNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置された上述したフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置された二方弁218と、二方弁218の下流に配置されたNO濃度計208と、NO濃度計208の下流に配置された微差圧センサ209と、を有している。二方弁は、その他の流量等が調整可能な調整弁に置き換えてよい。

[0121] 一酸化窒素投与装置25は、さらにNO₂吸着部420を有している。NO₂吸着部420の上流側は、延長チューブ430を介してNO供給口201bと接続され、NO₂吸着部420の下流側は、カニューラ410の上流端に接続されている。

[0122] 一酸化窒素投与装置25の内部において流れるガスの流路、すなわち第2流路201の長さは通常一定であるが、一酸化窒素投与装置25の外部において流れるガスの流路の長さ、すなわち一酸化窒素投与装置に接続されたカニューラ、すなわち延長チューブ430を含むカニューラ410の長さは、一酸化窒素投与装置の使用環境等によって可変である。カニューラの長さが長ければ長いほど、NOと酸素とが反応する可能性のある時間が長くなることから、NO₂の生成量も多くなる可能性がある。そのため、カニューラの長さも考慮した、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定する方法について、以下説明する。

- [0123] 一酸化窒素投与装置 25 の制御部 300 は、酸素濃度と、NO 濃度測定部である NO 濃度計 208 によって測定された NO 濃度と、NO₂吸着部 206 から所定位置までの間のガスの滞留時間とに基づき、所定位置における NO 及び NO₂の濃度を推定する濃度推定部 301 を有している。
- [0124] 濃度を推定するために、以下の前提条件を設定する。まず、NO₂吸着部 206 及び NO₂吸着部 420 は、通過するガス中の NO₂をすべて吸着する能力を有することとし、したがって通過直後のガス中の NO₂の濃度をゼロとする。言い換えると、こうした十分な吸着能力を有するように、NO₂吸着部 206 及び NO₂吸着部 420 が設計されるか、又は、濃度推定部 301 がガス中の NO₂の濃度をゼロとして推定を行う。このとき、NO₂吸着部 206 及び NO₂吸着部 420 の作用として、吸着された NO₂と等量の NO が、ガス中より減少する。
- [0125] ガスの滞留時間の算出のため、一酸化窒素投与装置 25 の内部の容積等の流路仕様（特に、NO₂吸着部 206 及び NO 濃度計 208 間、並びに、NO₂吸着部 206 及び NO 供給口 201b 間）は、既知とする。連続流モードでは、滞留時間は、流路容積を流量で割ることによって求められる。同調流モードでは、流路容積を、1 回の投与量に 1 分間又は単位時間当たりの呼吸数を掛けることによって得られる流量で割ることによって求められる。なお、連続流モード及び同調流モードにおいて、例えば、コンプレッサ 214 の運転状態、又は、圧力計 215 若しくは微差圧センサ 209 の出力値と、流量計の実測値との関係に基づくテーブルを予め作成し、それを参照し又は補正することによって、滞留時間を求めてよい。
- [0126] 患者に投与される NO₂の許容値（限界値）を所定の値、例えば 0.5 ppm 以下とする。さらに、放電部 205 によって生成される NO は、非常に微量、例えば 100 ppm であり、放電時の主な副生成物である NO₂は NO 生成量の 10% 程度である。よって、放電により空気から NO を生成する際に減少する酸素、及び、NO と反応することによって NO₂を生成する際に減少する酸素は、非常に微量である。したがって、ガス中の酸素の濃度の変化は

無視することができることから、酸素の濃度は、一般的に知られている大気中の酸素濃度の値、例えば 21%とする。なお、酸素濃度測定部を配置して流路の少なくとも 1か所で酸素濃度を測定し、その値を流路の任意の点における濃度として用いてもよい。

- [0127] 一酸化窒素投与装置 25 の使用時において、連続流モードでは、流量の履歴を保持しておく。一酸化窒素投与装置 25 の使用時において、患者の呼吸と同調させる同調流モードでは、1 回投与量、投与時間、投与間隔（吸気待ち）時間の履歴を保持しておく。1 回投与量は、二方弁 218 の開時間や圧力計 215 によって測定される圧力変動等から算出してもよい。また、一酸化窒素投与装置 25 は、流量計 203 を有していてもよく、この場合、1 回投与量は、瞬時流量から算出してもよい。また、NO 濃度計 208 にて測定された NO 濃度の履歴を保持しておく。
- [0128] 化学反応の反応速度式から、 k を反応速度定数として、所定時間経過後、すなわち t 分経過後の NO の濃度 Y_{ppm} は、以下の式（1）によって算出される。同様に、所定時間経過後、すなわち t 分経過後の NO_2 の濃度 X_{ppm} は、以下の式（2）によって算出される。なお、反応速度定数は、実験等によって予め求められる。

[0129] [数1]

$$Y[ppm] = \frac{1}{[NO(ppm)]_{t=0}} + 2k \times [O_2(\%)] \times t = \frac{1}{[NO(ppm)]_{t=0}} + 1.707 \times 10^{-5} \times [O_2(\%)] \times t$$

・・・式（1）

[0130] [数2]

$$X[ppm] = \frac{[NO(ppm)]_{t=0} \times t}{t + \frac{1}{2k \times [NO(ppm)]_{t=0} \times [O_2(\%)]}} = \frac{[NO(ppm)]_{t=0} \times t}{t + \frac{1}{1.707 \times 10^{-5} \times [NO(ppm)]_{t=0} \times [O_2(\%)]}}$$

・・・式（2）

- [0131] 以上の条件及び式に基づき、時刻 $t = t_5$ において、カニューラ 410 の出口を通過するガス G_{t5} の、カニューラ 410 の出口における NO 及び NO_2 の濃度を推定するステップについて説明する。

[0132] まず、流路仕様及び流量の履歴から、ガス G t 5 が N O₂吸着部 206 から流出する時刻 t 1、ガス G t 5 が N O 濃度計 208 から流出する時刻 t 2、ガス G t 5 が N O₂吸着部 420 に流入する時刻 t 3、及び、ガス G t 5 が N O₂吸着部 420 から流出する時刻 t 4、カニューラ 410 の出口を通過する時刻 t 5 を算出する。具体的には、同調流モードで、現在時刻 t = t 5 の場合、時刻 t 5 までの直近の投与量の和を計算し、N O₂吸着部 206 及びカニューラ 410 の出口間の容積に相当する投与回数 N 1 を算出する。投与回数 N 1 及び投与時間と投与間隔時間の履歴から、ガス G t 5 が N O₂吸着部 206 から流出した時刻 t 1 を算出する。同様にして、時刻 t 2～t 4 を求めることができる。他方、連続流モードの場合は、時刻 t までの直近の流量の積算値と、カニューラ 410 の出口と各点との間の容積とが一致する時刻から、時刻 t 1～t 4 を算出することができる。

[0133] 現在時刻 tにおいて、カニューラ 410 の出口に到達していないガスの場合、すなわち、現在時刻 t < t 5 の場合、すでに通過した上流の各点及びこれから通過する各点の時刻を算出することができる。具体的には、同調流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻 t = t 5 の場合と同様に、現在時刻 t までの投与量、投与時間、投与間隔時間の履歴及び現在の位置から、上流の各点までの容積に基づき求めることができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ 410 の出口を流出する時刻 t 5 については、例えば、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。他方、連続流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻 t = t 5 の場合と同様に、時刻 t までの直近の流量の積算値と、現在位置と各点との間の容積とが一致する時刻として算出することができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ 410 の出口を流出する時刻 t 5 については、例えば、所定時間内の平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。なお、上流の各点の時刻を計算する際、直近の投与

量の和から実際に経過した時間を算出せず、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から上流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出してもよい。

- [0134] 次いで、酸素濃度（例えば、21%）と、保持されたNO濃度の履歴と、ガスG t 5のNO₂吸着部206及びNO濃度計208間の滞留時間（t 2 – t 1）と、式（1）とから、時刻t 1におけるガスG t 5のNO濃度y 1を、逆問題として推定する。
- [0135] 次いで、NO₂吸着部206及びNO₂吸着部420間の滞留時間（t 3 – t 1）と、酸素濃度と、推定された時刻t 1におけるガスG t 5のNO濃度y 1と、式（1）及び式（2）から、ガスG t 5がNO₂吸着部420に流入した時刻t 3におけるNO濃度y 3及びNO₂濃度×3を、順問題として推定する。なお、NO濃度y 3については、NO濃度計208及びNO₂吸着部420間の滞留時間（t 3 – t 2）、及び、保持されたNO濃度の履歴を用いて推定してもよい。
- [0136] 次いで、ガスG t 5がNO₂吸着部420から流出した時刻t 4におけるNO濃度y 4及びNO₂濃度×4を推定する。上述したように、NO₂吸着部420では、ガスG t 5中のNO₂はすべて吸着されると共に、等量のNOが減少する。なお、NO₂吸着部420の内部の通過に要する時間（t 4 – t 3）が大きい場合には、例えば、通過直前のNO濃度y 3と、酸素濃度と、通過に要する時間（t 4 – t 3）と、式（2）とから通過中に生成されるNO₂濃度を推定し、一部又は全部が吸着されるとしてもよい。同様に、通過中に生成し且つ吸着されたNO₂と等量のNOが吸着されるとしてもよい。
- [0137] 次いで、ガスG t 5がNO₂吸着部420から流出した時刻t 4におけるNO濃度y 4及びNO₂濃度×4と、酸素濃度と、NO₂吸着部420及びカニューラ410の出口間の滞留時間（t – t 4）と、式（1）及び式（2）とから、カニューラ410の出口におけるNO濃度y及びNO₂濃度×を、順問題として推定する。
- [0138] カニューラ410の出口での推定されたNO濃度y及びNO₂濃度×に応じ

て、よりNO濃度yを大きくするか又は小さくするように放電部205における放電パラメータを変更したり、NO濃度y又はNO₂濃度xの値に異常が生じた場合の停止など行うようにしたりしてもよい。連続流モードにおいては、処方量に合うように、例えば、コンプレッサ214の出力又は二方弁218の開度若しくは開時間を調整して、ガスの投与量を調整してもよい。同調流モードにおいては、処方量に合うように、ガスの1回投与量を調整してもよい。

[0139] 一酸化窒素投与装置25において、NO₂吸着部420を省略してもよい。また、一酸化窒素投与装置25は、連続流モードの場合には、圧力計215に代えて流量計を有していてもよく、二方弁218及び微差圧センサ209を省略してもよい。一酸化窒素投与装置25は、同調流モードの場合には、圧力計215に加えて流量計を有していてもよい。それによって、1回投与量の算出が容易となる。

[0140] 図26は、さらに別の一酸化窒素投与装置26の概略図である。一酸化窒素投与装置26は、図25に示された一酸化窒素投与装置25と比較して、NO濃度計208に代えて、NO/N O₂濃度計219を有している点においてのみ異なる。図25を参照しながら説明したように、カニューラの長さも考慮した、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定する別の方について、以下説明する。

[0141] 濃度を推定するために、以下の前提条件を設定する。ガスの滞留時間の算出のため、一酸化窒素投与装置26の内部の容積等の流路仕様（特に、NO/N O₂濃度計219及びNO供給口201b間）は、既知とする。また、患者に投与されるNO₂の許容値（限界値）を所定の値、例えば0.5 ppm以下とする。さらに、放電部205によって生成されるNOは、非常に微量、例えば100 ppmであり、放電時の主な副生成物であるNO₂はNO生成量の10%程度である。よって、放電により空気からNOを生成する際に減少する酸素、及び、NOと反応することによってNO₂を生成する際に減少する酸素は、非常に微量である。したがって、ガス中の酸素の濃度の変化は無視

することができることから、酸素の濃度は、一般的に知られている大気中の酸素濃度の値、例えば21%とする。なお、酸素濃度測定部を配置して流路の少なくとも1か所で酸素濃度を測定し、その値を流路の任意の点における濃度として用いてもよい。 NO_2 吸着部206の吸着特性については、特に予め規定する必要はない。ただし、 NO_2 吸着部420は、上述したように、通過するガス中の NO_2 をすべて吸着する能力を有する。

[0142] 一酸化窒素投与装置26の使用時において、連続流モードでは、流量の履歴を保持しておく。一酸化窒素投与装置26の使用時において、患者の呼吸と同調させる同調流モードでは、1回投与量、投与時間、投与間隔（吸気待ち）時間の履歴を保持しておく。1回投与量は、二方弁218の開時間や圧力計215によって測定される圧力変動等から算出してもよい。また、一酸化窒素投与装置26は、流量計203を有していてもよく、この場合、1回投与量は、瞬時流量から算出してもよい。また、 NO/NO_2 濃度計219にて測定された NO 濃度及び NO_2 濃度の履歴を保持しておく。

[0143] まず、流路仕様及び流量の履歴から、ガスGt5が NO/NO_2 濃度計219から流出する時刻t2、ガスGt5が NO_2 吸着部420に流入する時刻t3、及び、ガスGt5が NO_2 吸着部420から流出する時刻t4を算出する。具体的には、同調流モードで、現在時刻t=t5の場合、時刻t5までの直近の投与量の和を計算し、 NO/NO_2 濃度計219及びカニューラ410の出口間の容積に相当する投与回数N2を算出する。投与回数N2及び投与時間と投与間隔時間の履歴から、ガスGt5が NO/NO_2 濃度計219から流出した時刻t2を算出する。同様にして、時刻t3及びt4を求めることができる。他方、連続流モードの場合は、時刻tまでの直近の流量の積算値と、カニューラ410の出口と各点との間の容積とが一致する時刻から、時刻t2～t4を算出することができる。

[0144] 現在時刻tにおいて、カニューラ410の出口に到達していないガスの場合、すなわち、現在時刻t < t5の場合、すでに通過した上流の各点及びこれから通過する各点の時刻を算出することができる。具体的には、同調流モ

ードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻 $t = t_5$ の場合と同様に、現在時刻 t までの投与量、投与時間、投与間隔時間の履歴及び現在の位置から、上流の各点までの容積に基づき求めることができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ 410 の出口を流出する時刻 t_5 については、例えば、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。他方、連続流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻 $t = t_5$ の場合と同様に、時刻 t までの直近の流量の積算値と、現在位置と各点との間の容積とが一致する時刻として算出することができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ 410 の出口を流出する時刻 t_5 については、例えば、所定時間内の平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。なお、上流の各点の時刻を計算する際、直近の投与量の和から実際に経過した時間を算出せず、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から上流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出してもよい。

- [0145] 次いで、NO/N_O₂濃度計 219 及びN_O₂吸着部 420 間の滞留時間 ($t_3 - t_2$) と、酸素濃度 (例えば、21%) と、時刻 t_2 におけるガス G_{t_5} の NO 濃度 y_2 及び N_O₂ 濃度 $\times 2$ と、式 (1) 及び式 (2) とから、ガス G_{t_5} が N_O₂ 吸着部 420 に流入する直後の NO 濃度 y_3 及び N_O₂ 濃度 $\times 3$ を、順問題として推定する。
- [0146] 次いで、ガス G_{t_5} が N_O₂ 吸着部 420 から流出した時刻 t_4 における NO 濃度 y_4 及び N_O₂ 濃度 $\times 4$ を推定する。上述したように、N_O₂ 吸着部 420 では、ガス G_{t_5} 中の NO₂ はすべて吸着されると共に、等量の NO が減少する。なお、N_O₂ 吸着部 420 の内部の通過に要する時間 ($t_4 - t_3$) が大きい場合には、例えば、通過直前の NO 濃度 y_3 と、酸素濃度と、通過に要する時間 ($t_4 - t_3$) と、式 (2) とから通過中に生成される N_O₂ 濃度を推定し、一部又は全部が吸着されるとしてもよい。同様に、通過中に生成

し且つ吸着されたNO₂と等量のNOが吸着されるとしてもよい。

- [0147] 次いで、ガスG t 5がNO₂吸着部420から流出した時刻t 4におけるNO濃度y 4及びNO₂濃度×4と、酸素濃度と、NO₂吸着部420及びカニューラ410の出口間の滞留時間(t - t 4)と、式(1)及び式(2)から、カニューラ410の出口におけるNO濃度y及びNO₂濃度×を、順問題として推定する。
- [0148] カニューラ410の出口での推定されたNO濃度y及びNO₂濃度×に応じて、よりNO濃度yを大きくするか又は小さくするように放電部205における放電パラメータを変更したり、NO濃度y又はNO₂濃度×の値に異常が生じた場合の停止など行うようにしたりしてもよい。連続流モードにおいては、処方量に合うように、例えば、コンプレッサ214の出力又は二方弁218の開度若しくは開時間を調整して、ガスの投与量を調整してもよい。同調流モードにおいては、処方量に合うように、ガスの1回投与量を調整してもよい。
- [0149] 上述した図25及び図26に示された一酸化窒素投与装置によれば、NO及びNO₂の濃度を推定することができるという共通の効果を奏する。また、カニューラ410の出口以外の所定位置においても、同様にNO及びNO₂の濃度を推定することができる。また、例えば、制御部300の濃度推定部301は、接続されるカニューラ410、延長チューブ430及び配置されるNO₂吸着部420等の構成要素を含む、NO供給口201bからカニューラ410の出口までの流路について、使用者に対してその流路仕様の入力を促し又は選択させるような入力インターフェースを有していてもよい。すなわち、濃度推定部301の入力インターフェースによれば、接続されるカニューラ410、延長チューブ430及び配置されるNO₂吸着部420等の構成要素を含む、NO供給口201bとカニューラ410の出口との間の流路仕様に応じてガスの滞留時間を変化させることができる。
- [0150] なお、NO供給口201bからカニューラ410の出口までの流路の流路仕様の入力を促し又は選択させる上記方法では、流路仕様の入力又は選択が

適切になされないと濃度推定の精度が低下する。そのため、カニューラ410、延長チューブ430及び配置されるNO₂吸着部420等の構成要素をNO供給口201bに接続した際に、接触センサ、磁気センサ、ICタグリーダー又はバーコードリーダー等のセンサ、スイッチ又はリーダー等を入力インターフェースとして、カニューラ410、延長チューブ430及び配置されるNO₂吸着部420等の流路情報を、濃度推定部301に対して自動的に送信するようにしてもよい。また、接続されるカニューラ410、延長チューブ430又はNO₂吸着部420の上流に、入力インターフェースとして圧力計を配置することにより、ガス流通時の流路の圧力、すなわち圧力損失から、接続されたカニューラ410、延長チューブ430及び配置されたNO₂吸着部420等の構成要素の種類を自動で判別するようにしてもよい。すなわち、濃度推定部301は、使用されるカニューラ及び構成要素の種類等に応じた圧力損失のテーブルを有していてもよい。

[0151] 図25及び図26に示された一酸化窒素投与装置において、NO₂吸着部206を省略してもよい。それによって、メンテナンス対象となるNO₂吸着部は、NO₂吸着部420のみとなり、メンテナンスが容易となる。図25及び図26に示された一酸化窒素投与装置において、二方弁218及び微差圧センサ209を省略してもよい。また、図25に示された一酸化窒素投与装置25におけるNO濃度計208をNO₂吸着部206の上流に配置してもよく、図26に示された一酸化窒素投与装置26におけるNO/NO₂濃度計219をNO₂吸着部206の上流に配置してもよい。

[0152] 推定されたNO濃度に基づき、NOの生成量を制御してもよい。また、上述した実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定する方法を、後述する中継投与装置に適用してもよい。すなわち、NO供給口201bとカニューラ410の出口との間に、推定されたNO濃度が予め定められた値よりも少ないとき流量を増やし、推定されたNO濃度が予め定められた値よりも多いとき流量が減らすように開度及び／又は開時間が調整されるように構成された調整弁、例えば二方弁を配置してもよい。調整弁によって、患者の吸気

のときにNOが供給され、患者の呼気のときにNOの供給が停止されるよう にしてもよい。調整弁の開時間が、患者の単位時間当たりの呼吸数が所定の 値よりも少ない場合には多くなるように調整され、患者の単位時間当たりの 呼吸数が所定の値よりも多い場合には少なくなるように調整されるようにし てもよい。図25及び図26に示された一酸化窒素投与装置は、酸素生成部 100を有していないが、図1に示された一酸化窒素投与装置1等と同様に 、酸素生成部100を有していてもよい。

[0153] 図27は、さらに別の一酸化窒素投与装置27及び中継投与装置57の概 略図である。図25及び図26に示された一酸化窒素投与装置では、カニュ ーラの長さも考慮して、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定し た。図27に示された一酸化窒素投与装置27及び中継投与装置57では、 中継投与装置57を考慮した、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を 推定する。

[0154] 一酸化窒素投与装置27は、吸気口201a及びNO供給口201bを備 えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介し て流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、 筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体4 00の内部に収容される。NO生成部200の各種動作は、制御部300に よって制御される。

[0155] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に 配置された逆止弁204と、逆止弁204の下流に配置されたNO₂吸着部2 06と、NO₂吸着部206の下流に配置されたフィルタ207と、フィルタ 207の下流に配置されたコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下 流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された 流量計203と、流量計203の下流に配置された放電部205と、放電部 205の下流に配置されたバッファタンク210と、バッファタンク210 の下流に配置されたNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置さ れたフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置された圧力計215と

、圧力計 215 の下流に配置された NO/N O₂濃度計 219 を有している。

[0156] 中継投与装置 57 の上流側は、延長チューブ 430 を介して NO 供給口 201b と接続され、中継投与装置 57 の下流側は、カニューラ 410 の上流端に接続されている。中継投与装置 57 は、上流側接続端 501a 及び下流側接続端 501b を備えた第 3 流路 501 と、第 3 流路 501 に配置され、上流側接続端 501a を介して流入したガスの投与量を調整する投与量調整部 500 と、制御部 600 と、筐体 700 を有している。

[0157] 投与量調整部 500 で調整されたガスは、下流側接続端 501b を介して供給される。投与量調整部 500 の各種動作は、制御部 600 によって制御される。一酸化窒素投与装置 27 の制御部 300 及び中継投与装置 57 の制御部 600 間には、有線又は無線によって通信経路 610 が確立されている。中継投与装置 57 は、図示しない電源ケーブルを介して電源に接続される。しかしながら、中継投与装置 57 が、筐体 700 に収納可能な電池を有し、それを電源としてもよい。なお、制御部 600 に代えて、一酸化窒素投与装置 27 及び中継投与装置 57 を電気的に接続し、投与量調整部 500 の各種動作が、制御部 300 によって制御されるようにしてもよい。

[0158] 中継投与装置 57 は、第 3 流路 501 において、上流側接続端 501a の下流に配置された N O₂吸着部 502 と、N O₂吸着部 502 の下流に配置されたフィルタ 503 と、フィルタ 503 の下流の下流に配置された二方弁 512 と、二方弁 512 の下流に配置された微差圧センサ 510 を有している。

[0159] 中継投与装置 57 の制御部 600 は、酸素濃度と、NO 濃度測定部である一酸化窒素投与装置 27 の NO/N O₂濃度計 219 によって測定された NO 濃度と、N O₂吸着部 502 から所定位置までの間のガスの滞留時間とに基づき、所定位置における NO 及び N O₂ の濃度を推定する濃度推定部 601 を有している。

[0160] 図 27 の NO/N O₂濃度計 219 及び N O₂吸着部 502 は、図 26 の NO

／NO₂濃度計219及びNO₂吸着部420にそれぞれ相当する。したがって、図25及び図26を参照しながら説明した濃度の推定方法は、図27に示された一酸化窒素投与装置27及び中継投与装置57においてもそのまま適用できる。

[0161] まず、流路仕様及び流量の履歴から、ガスGt5がNO／NO₂濃度計219から流出する時刻t2、ガスGt5がNO₂吸着部502に流入する時刻t3、及び、ガスGt5がNO₂吸着部502から流出する時刻t4を算出する。具体的には、同調流モードで、現在時刻t=t5の場合、時刻t5までの直近の投与量の和を計算し、NO／NO₂濃度計219及びカニューラ410の出口間の容積に相当する投与回数N3を算出する。投与回数N3及び投与時間と投与間隔時間の履歴から、ガスGt5がNO／NO₂濃度計219から流出した時刻t2を算出する。同様にして、時刻t3及びt4を求めることができる。他方、連続流モードの場合は、時刻tまでの直近の流量の積算値と、カニューラ410の出口と各点との間の容積とが一致する時刻から、時刻t2～t4を算出することができる。

[0162] 現在時刻tにおいて、カニューラ410の出口に到達していないガスの場合、すなわち、現在時刻t<t5の場合、すでに通過した上流の各点及びこれから通過する各点の時刻を算出することができる。具体的には、同調流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻t=t5の場合と同様に、現在時刻tまでの投与量、投与時間、投与間隔時間の履歴及び現在の位置から、上流の各点までの容積に基づき求めることができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ410の出口を流出する時刻t5については、例えば、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。他方、連続流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻t=t5の場合と同様に、時刻tまでの直近の流量の積算値と、現在位置と各点との間の容積とが一致する時刻として算出することができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ410

の出口を流出する時刻 t_5 については、例えば、所定時間内の平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。なお、上流の各点の時刻を計算する際、直近の投与量の和から実際に経過した時間を算出せず、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から上流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出してもよい。

- [0163] 次いで、NO/N₂O濃度計219及びN₂O吸着部502間の滞留時間（ $t_3 - t_2$ ）と、酸素濃度（例えば、21%）と、時刻 t_2 におけるガス G t_5 の NO 濃度 y_2 及び N₂O 濃度 $\times 2$ と、式（1）及び式（2）とから、ガス G t_5 が N₂O 吸着部 502 に流入する直後の NO 濃度 y_3 及び N₂O 濃度 $\times 3$ を、順問題として推定する。
- [0164] 次いで、ガス G t_5 が N₂O 吸着部 502 から流出した時刻 t_4 における NO 濃度 y_4 及び N₂O 濃度 $\times 4$ を推定する。上述したように、N₂O 吸着部 502 では、ガス G t_5 中の N₂O はすべて吸着されると共に、等量の NO が減少する。なお、N₂O 吸着部 502 の内部の通過に要する時間（ $t_4 - t_3$ ）が大きい場合には、例えば、通過直前の NO 濃度 y_3 と、酸素濃度と、通過に要する時間（ $t_4 - t_3$ ）と、式（2）とから通過中に生成される N₂O 濃度を推定し、一部又は全部が吸着されるとてもよい。同様に、通過中に生成し且つ吸着された N₂O と等量の NO が吸着されるとてもよい。
- [0165] 次いで、ガス G t_5 が N₂O 吸着部 502 から流出した時刻 t_4 における NO 濃度 y_4 及び N₂O 濃度 $\times 4$ と、酸素濃度と、N₂O 吸着部 502 及びカニューラ 410 の出口間の滞留時間（ $t - t_4$ ）と、式（1）及び式（2）とから、カニューラ 410 の出口における NO 濃度 y 及び N₂O 濃度 \times を、順問題として推定する。
- [0166] カニューラ 410 の出口での推定された NO 濃度 y 及び N₂O 濃度 \times に応じて、より NO 濃度 y を大きくするか又は小さくするように放電部 205 における放電パラメータを変更したり、NO 濃度 y 又は N₂O 濃度 \times の値に異常が生じた場合の停止など行うようにしたりしてもよい。連続流モードにおいて

は、処方量に合うように、中継投与装置57の二方弁512の開度若しくは開時間を調整して、ガスの投与量を調整してもよい。

[0167] 図28は、さらに別の一酸化窒素投与装置28及び中継投与装置58の概略図である。図27に示された一酸化窒素投与装置27では、中継投与装置57を考慮して、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定した。図28に示された一酸化窒素投与装置28及び中継投与装置58では、さらにバイパス流路を考慮して、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定する。

[0168] 一酸化窒素投与装置28は、吸気口201a及びNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。

[0169] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置されたコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された流量計203と、流量計203の下流に配置された放電部205と、放電部205の下流に配置されたNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置されたフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置された圧力計215とを有している。

[0170] 中継投与装置58の上流側は、延長チューブ430を介してNO供給口201bと接続され、中継投与装置58の下流側は、カニューラ410の上流端に接続されている。中継投与装置58は、上流側接続端501a及び下流側接続端501bを備えた第3流路501と、第3流路501に配置され、上流側接続端501aを介して流入したガスの投与量を調整する投与量調整部500と、制御部600と、筐体700とを有している。

[0171] 投与量調整部500で調整されたガスは、下流側接続端501bを介して

供給される。投与量調整部500の各種動作は、制御部600によって制御される。一酸化窒素投与装置28の制御部300及び中継投与装置58の制御部600間には、有線又は無線によって通信経路610が確立されている。中継投与装置58は、図示しない電源ケーブルを介して電源に接続される。しかしながら、中継投与装置58が、筐体700に収納可能な電池を有し、それを電源としてもよい。なお、制御部600に代えて、一酸化窒素投与装置28及び中継投与装置58を電気的に接続し、投与量調整部500の各種動作が、制御部300によって制御されるようにしてもよい。

[0172] 中継投与装置58は、第3流路501において、上流側接続端501aの下流に配置されたNO₂吸着部502と、NO₂吸着部502の下流に配置されたフィルタ503と、フィルタ503の下流の下流に配置された二方弁512と、二方弁512の下流に配置された微差圧センサ510とを有している。フィルタ503と二方弁512との間の第3流路501は、分岐点501dで分岐してバイパス上流側接続端501cまで延びている。中継投与装置58のバイパス上流側接続端501cは、バイパスチューブ520を介して、一酸化窒素投与装置28のバイパス下流側接続端201dに接続されている。

[0173] バイパス下流側接続端201dから延びるバイパス流路217において、バイパス下流側接続端201dの下流には圧力計215が配置され、圧力計215の下流には圧力制御器224が配置され、圧力制御器224の下流には圧力計215が配置され、圧力計215の下流にはNO/NNO₂濃度計219が配置され、NO/NNO₂濃度計219の下流には流量計225が配置され、流量計225の下流にはNO₂吸着部206が配置され、NO₂吸着部206の下流にはフィルタ207が配置されている。バイパス流路217は、フィルタ207の下流において、流量制御器202とコンプレッサ214との間の第2流路201に連通する。

[0174] 中継投与装置58が、分岐した第3流路501において1つの二方弁512を有していることから、二方弁512の開閉に依らず、中継投与装置58

のガスを一酸化窒素投与装置28に常に還流させることができる。

[0175] 一酸化窒素投与装置28の制御部300は、酸素濃度と、NO濃度測定部であるNO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度と、中継投与装置58のNO₂吸着部502から所定位置までの間のガスの滞留時間とに基づき、所定位置におけるNO及びNO₂の濃度を推定する濃度推定部301を有している。

[0176] 図28のNO₂吸着部502は、図26のNO₂吸着部420に相当する。一方、図28のNO/NO₂濃度計219は、バイパス流路217に配置されている点において、図26のNO/NO₂濃度計219とは異なる。しかしながら、推定の経路が異なるものの、図25及び図26を参照しながら説明した濃度の推定方法は、図28に示された一酸化窒素投与装置28及び中継投与装置58においても適用できる。

[0177] まず、流路仕様及び流量の履歴から、ガスGt5が分岐点501dを通過する時刻t4'、及び、ガスGt5がバイパス流路217を通ってNO/NO₂濃度計219から流出する時刻t6を算出する。具体的には、同調流モードで、現在時刻t=t5の場合、時刻t5までの直近の投与量の和を計算し、分岐点501d及びカニューラ410の出口間の容積に相当する投回数N4を算出する。投回数N4及び投与時間と投与間隔時間の履歴から、ガスGt5が分岐点501dを通過する時刻t4'を算出する。

[0178] 現在時刻tにおいて、カニューラ410の出口に到達していないガスの場合、すなわち、現在時刻t < t5の場合、すでに通過した上流の各点及びこれから通過する各点の時刻を算出することができる。具体的には、同調流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻t=t5の場合と同様に、現在時刻tまでの投与量、投与時間、投与間隔時間の履歴及び現在の位置から、上流の各点までの容積に基づき求めることができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ410の出口を流出する時刻t5については、例えば、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すこと

とによって算出することができる。他方、連続流モードでは、すでに通過した上流の各点の時刻は、上記時刻 $t = t_5$ の場合と同様に、時刻 t までの直近の流量の積算値と、現在位置と各点との間の容積とが一致する時刻として算出することができる。これから通過する下流の各点及びカニューラ 410 の出口を流出する時刻 t_5 については、例えば、所定時間内の平均流量を計算し、現在の位置から下流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出することができる。なお、上流の各点の時刻を計算する際、直近の投与量の和から実際に経過した時間を算出せず、所定時間内の投与時間、投与間隔時間及び投与量に基づき平均流量を計算し、現在の位置から上流の各点までの容積を平均流量で除すことによって算出してもよい。

- [0179] 次いで、時刻 t_4' において分岐点 501d にあり、バイパス流路 217 側に流れたガス G t_4' が、NO/N₂O濃度計 219 を通過した時刻 t_6 を求める。具体的には、バイパス流路 217 に配置された流量計 255 の時刻 t_4' までの流量の積算値と、分岐点 501d 及び NO/N₂O濃度計 219 との間の容積とが一致する時刻を t_6 とする。なお、バイパス流路 217 の流量を、流量計 203 の流量から投与量を差し引くことによって推定してもよい。
- [0180] 次いで、NO/N₂O濃度計 219 及び分岐点 501d 間の滞留時間 ($t_6 - t_4'$) と、酸素濃度 (例えば、21%) と、時刻 t_6 におけるガス G t_4' の NO 濃度 y_6 及び N₂O濃度 x_6 と、式 (1) 及び式 (2) とから、ガス G t_4' が分岐点 501d を通過する際の NO 濃度 $y_{4'}$ 及び N₂O濃度 $x_{4'}$ を、逆問題として推定する。
- [0181] 次いで、ガス G t_5 が分岐点 501d から流出した時刻 t_4' における NO 濃度 $y_{4'}$ 及び N₂O濃度 $x_{4'}$ と、酸素濃度と、分岐点 501d 及びカニューラ 410 の出口間の滞留時間 ($t_6 - t_4'$) と、式 (1) 及び式 (2) とから、カニューラ 410 の出口における NO 濃度 y 及び N₂O濃度 x を、順問題として推定する。
- [0182] ここで、時刻 $t_5 \geq$ 時刻 t_6 の場合には、カニューラ 410 の出口における

るNO濃度y及びNO₂濃度xはほぼリアルタイムで推定可能である。そのためには、分岐点501dからカニューラ410の出口までのガスGt5の滞留時間に対し、分岐点501dからNO/NO₂濃度計219までのガスGt5の滞留時間が短くなるように、流路容積及び還流量を制御すればよい。

[0183] 一方、時刻t5<時刻t6の場合には、カニューラ410の出口におけるNO濃度y及びNO₂濃度xは、時刻t=t6となるまで推定できない。このとき、例えばNO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度がほぼ一定である場合には、流量計255の所定時間内の平均流量を計算し、現在の位置からNO/NO₂濃度計219までの容積を平均流量で除すことによって、時刻t6を予測する。次いで、時刻t5においてNO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度を、時刻t6においてNO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度と仮定することによって、時刻t5のカニューラ410の出口におけるNO濃度y及びNO₂濃度xを推定してもよい。他方、NO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度が変動している場合、所定時間内の濃度推移に対して近似式を求め、予測した時刻t6までの時間を積算することにより、時刻t6のNO/NO₂濃度計219によって測定されたNO及びNO₂の濃度を仮定してもよい。

[0184] 投与量については、第3流路501を所定の流量又は圧力に保った状態で、二方弁512の開時間を変化させた場合の投与量の変動を予め測定する。第3流路501を所定の流量又は圧力に保つように設計することで、二方弁512の開時間から投与量を推定することができる。また、所定時間内に流量計203を通過したガスの総流量から、対応する所定時間内に流量計225を通過したガスの総流量を差し引くことによって、投与量を求めてよい。また、分岐点501dとカニューラ410の出口との間に流量計を設置することによって、投与量を直接的に測定してもよい。

[0185] バイパス流路217における流量については、バイパス流路217に配置された流量計225代えて、第2流路201に配置された流量計203の流

量履歴から、投与量を差し引くことによって推定してもよい。

- [0186] 図29は、さらに別の一酸化窒素投与装置29の概略図である。一酸化窒素投与装置29では、バイパス流路217を考慮した、実際の投与点におけるNO及びNO₂の濃度を推定する。
- [0187] 一酸化窒素投与装置29は、吸気口201a及びNO供給口201bを備えた第2流路201と、第2流路201に配置され、吸気口201aを介して流入した空気からNOを生成するNO生成部200と、制御部300と、筐体400とを有している。NO生成部200と制御部300とは、筐体400の内部に収容される。NO生成部200の各種動作は、制御部300によって制御される。
- [0188] NO生成部200は、第2流路201において、吸気口201aの下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置されたコンプレッサ214と、コンプレッサ214の下流に配置された流量制御器202と、流量制御器202の下流に配置された流量計203と、流量計203の下流に配置された放電部205と、放電部205の下流に配置されたNO₂吸着部206と、NO₂吸着部206の下流に配置されたフィルタ207と、フィルタ207の下流に配置された圧力計215と、圧力計215の下流に配置された二方弁218と、二方弁218の下流に配置された微差圧センサ209とを有している。
- [0189] 圧力計215と二方弁218との間の第2流路201からは、バイパス流路217が分岐点201eで分岐し、バッファタンク210に接続されている。バイパス流路217において、バッファタンク210の下流には逆止弁204が配置され、逆止弁204の下流には圧力計215が配置され、圧力計215の下流には圧力制御器224が配置され、圧力制御器224の下流には圧力計215が配置され、圧力計215の下流にはNO/NNO₂濃度計219が配置され、NO/NNO₂濃度計219の下流には流量計225が配置され、流量計225の下流にはNO₂吸着部206が配置され、NO₂吸着部206の下流にはフィルタ207が配置されている。バイパス流路217は、フ

イルタ 207 の下流において、流量制御器 202 とコンプレッサ 214 との間の第 2 流路 201 に連通する。

- [0190] 一酸化窒素投与装置 29 が、二方弁 512 を有していることから、二方弁 512 の開閉に依らず、第 2 流路 201 とバイパス流路 217 とが常に連通し、一酸化窒素投与装置 29 内においてガスが還流する。
- [0191] 一酸化窒素投与装置 29 の制御部 300 は、酸素濃度と、NO 濃度測定部である NO / NO₂ 濃度計 219 によって測定された NO 及び NO₂ の濃度と、NO₂ 吸着部 206 から所定位置までの間のガスの滞留時間とに基づき、所定位置における NO 及び NO₂ の濃度を推定する濃度推定部 301 を有している。
- [0192] 図 29 に示された一酸化窒素投与装置 29 は、中継投与装置を有さない点で図 28 に示された一酸化窒素投与装置 28 と異なるものの、バイパス流路を考慮する必要があるという点では同様である。したがって、図 28 を参照しながら説明した濃度の推定方法は、図 29 に示された一酸化窒素投与装置 29 においても適用できることから、説明を省略する。すなわち、ガス G t 5 が分岐点 201e を通過する時刻を、図 28 を参照しながら説明した濃度の推定方法と同様に、時刻 t 4' とすればよい。
- [0193] 図 28 及び図 29 に記載の推定方法によれば、特に、同調流モードのような間欠流を供給する場合における流路中の圧力変動による NO 濃度測定部への影響を低減することができる。すなわち、図 28 及び図 29 では、NO 濃度測定部が、第 1 NO₂ 除去部の下流から第 1 NO₂ 除去部の上流へと還流する流路に配置されている。また、二方弁によって、ガスは常に還流されていることから、結果として圧力変動が低減される。詳細には、バイパス流路 217 又はバイパスチューブ 520 がバッファタンクの役割を果たすことによって圧力変動が低減される。また、バイパス流路 217 又はバイパスチューブ 520 がバッファタンクの役割を果たすことによって、投与時の圧力低下が少なく、投与時間を短縮することができる。間欠流を供給する場合、NO の供給を停止している間、二方弁の上流側の流路内は高圧に維持される。図 2

8 及び図 2 9 に示された一酸化窒素投与装置及び中継投与装置では、NO 濃度測定部を、分岐点 201 e の下流からコンプレッサ 214 の上流に至る間の流路に配置していることから、NO の供給を停止している間における、NO 濃度測定部への圧力負荷を低減させることができる。さらに、NO 濃度測定部の上流の流路に圧力制御器 224 を配置することによって、圧力負荷をさらに減らすことができる。

- [0194] 上述した一酸化窒素投与装置では、特に、ポンプ、減圧弁、バッファタンク、圧力計、流量計、リーク弁、調整弁、遮断弁等の各種構成及びその組み合わせについて例示したが、これら構成及びその組み合わせを、上述した効果及び目的のために、任意に追加又は省略してもよい。
- [0195] 上述した一酸化窒素投与装置は、NO 又は濃縮酸素の供給における異常検知部を有し、異常を検知した際に、使用者に対して警告音等を発することによって異常を知らせるようにしてもよい。また、NO 又は濃縮酸素のいずれか一方の供給量又は濃度に異常があった場合、他方の供給量又は濃度を調整するようにしてもよい。

符号の説明

[0196] 1 一酸化窒素投与装置

- 100 酸素生成部
- 101 第 1 流路
- 102 コンプレッサ
- 103 加圧弁
- 104 減圧弁
- 105 吸着筒
- 106 均圧弁
- 107 逆止弁
- 108 バッファタンク
- 109 流量制御器
- 110 O₂濃度計

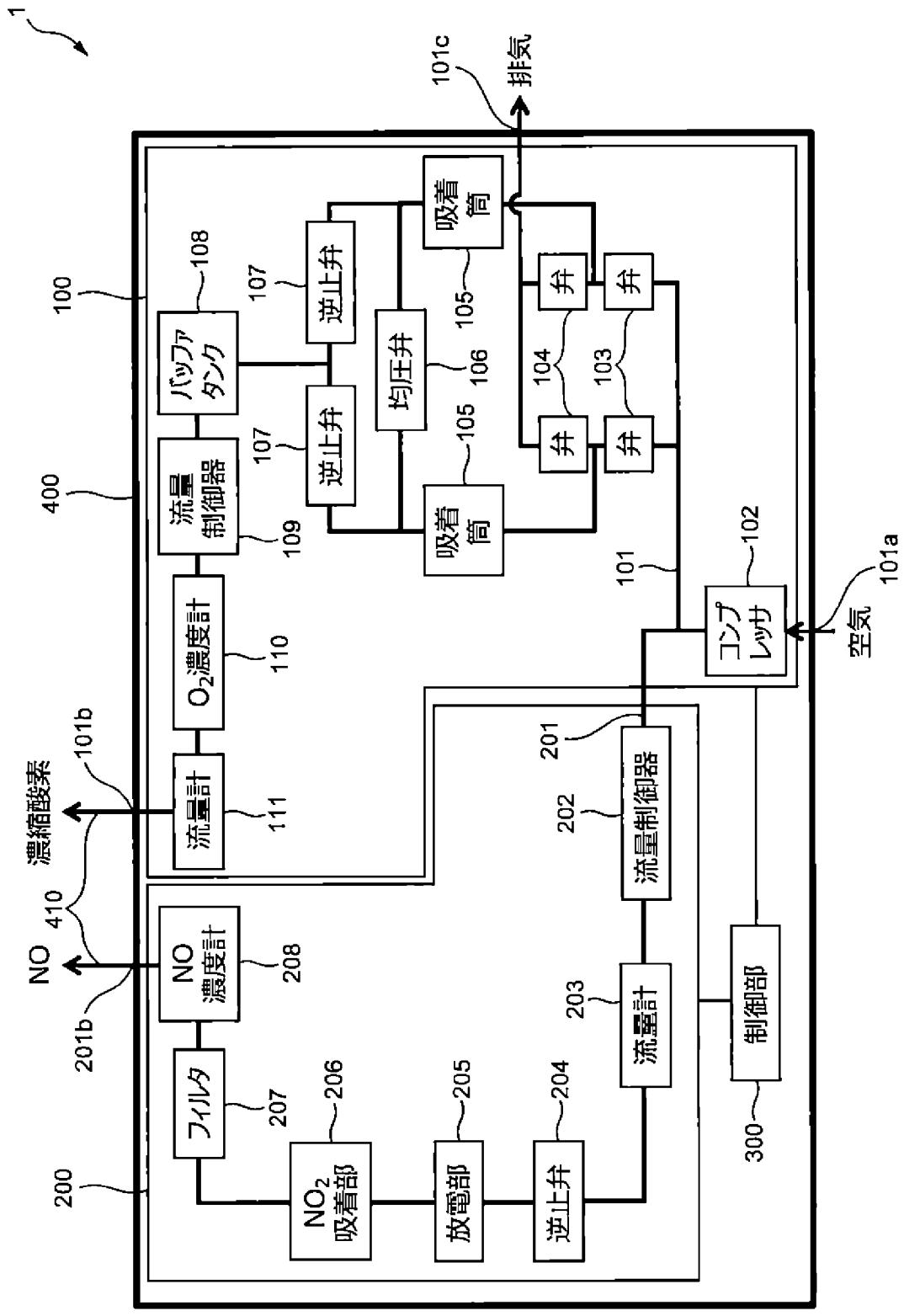
- 1 1 1 流量計
- 2 0 0 N O生成部
- 2 0 1 第2流路
- 2 0 2 流量制御器
- 2 0 3 流量計
- 2 0 4 逆止弁
- 2 0 5 放電部
- 2 0 6 N O₂吸着部
- 2 0 7 フィルタ
- 2 0 8 N O濃度計

請求の範囲

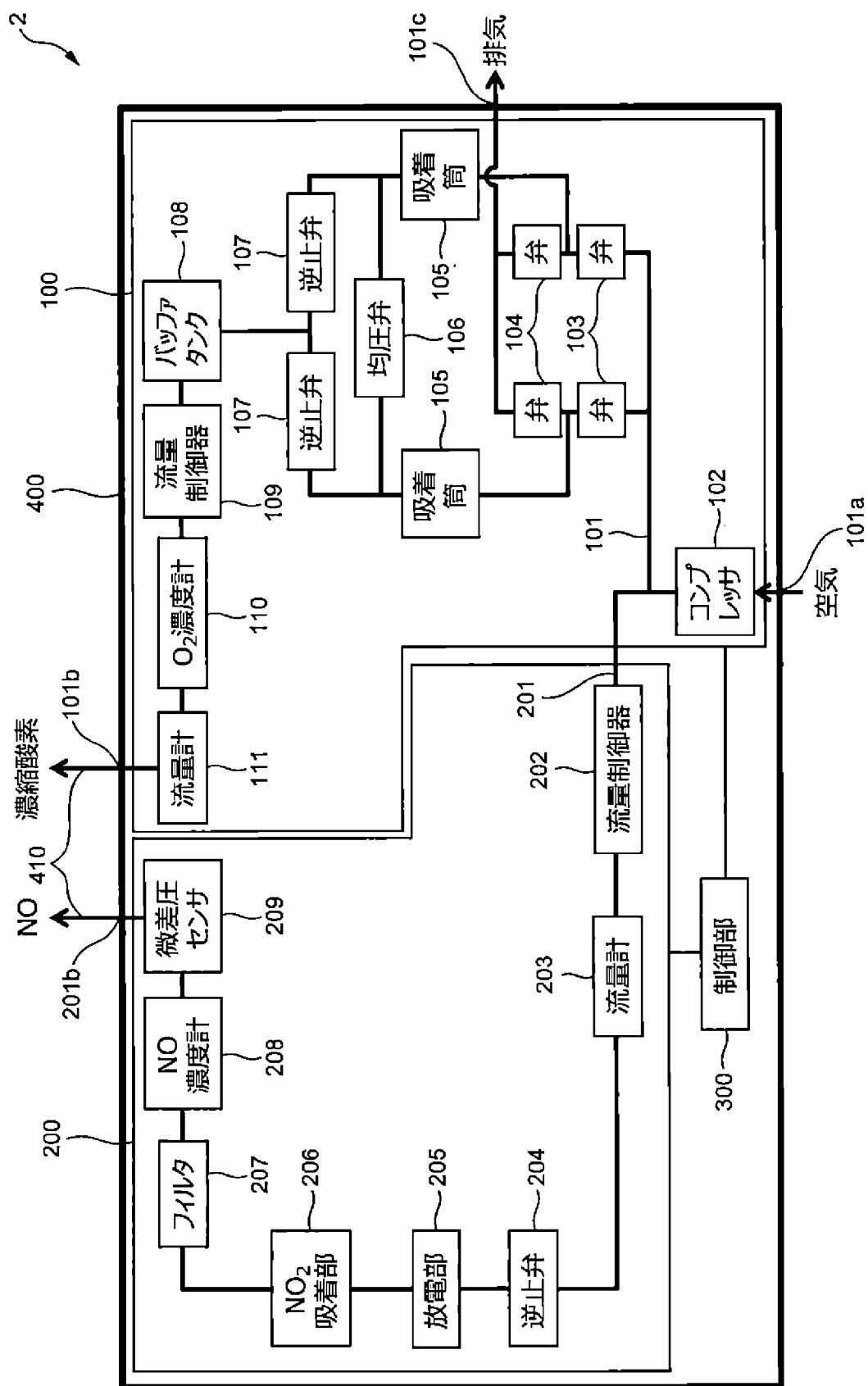
- [請求項1] 第1吸気口及び酸素供給口を備えた第1流路と、
前記第1流路に配置され、前記第1吸気口を介して流入した空気から濃縮酸素を生成する酸素生成部であって、生成された濃縮酸素が前記酸素供給口を介して供給される酸素生成部と、
前記第1流路から分岐し且つNO供給口を備えた第2流路と、
前記第2流路に配置され、前記第1流路から分配されたガスからNOを生成するNO生成部であって、生成されたNOが前記NO供給口を介して供給されるNO生成部と、を具備することを特徴とする一酸化窒素投与装置。
- [請求項2] 前記酸素生成部及び前記NO生成部が、同一の筐体の内部に収容されている請求項1に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項3] 前記第1流路に配置されたコンプレッサをさらに具備することを特徴とする請求項1又は2に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項4] 前記分配されたガスが、前記コンプレッサによって圧縮された空気である請求項3に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項5] 前記分配されたガスが、前記酸素生成部において濃縮酸素の生成に伴い生成された低酸素ガスである請求項1乃至3のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項6] 前記分配されたガスが、前記酸素生成部によって生成された濃縮酸素である請求項1乃至3のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項7] 前記第2流路において、前記酸素生成部において濃縮酸素の生成に伴い生成された低酸素ガスが、生成されたNOに対して混合される請求項1乃至4のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項8] 前記第1流路から前記第2流路への前記低酸素ガスの流路の開閉を切り替える流路切替弁が配置されている請求項7に記載の一酸化窒素投与装置。

- [請求項9] 前記第1流路の上流又は前記第1吸気口の近傍において、NO又はNO₂の除去剤が配置されている請求項1乃至8のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項10] 前記酸素供給口及び前記NO供給口に対して接続され且つ独立の流路を有するカニューラをさらに具備する請求項1乃至9のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。
- [請求項11] 前記NO生成部が、第2吸気口を有する請求項1乃至10のいずれか一項に記載の一酸化窒素投与装置。

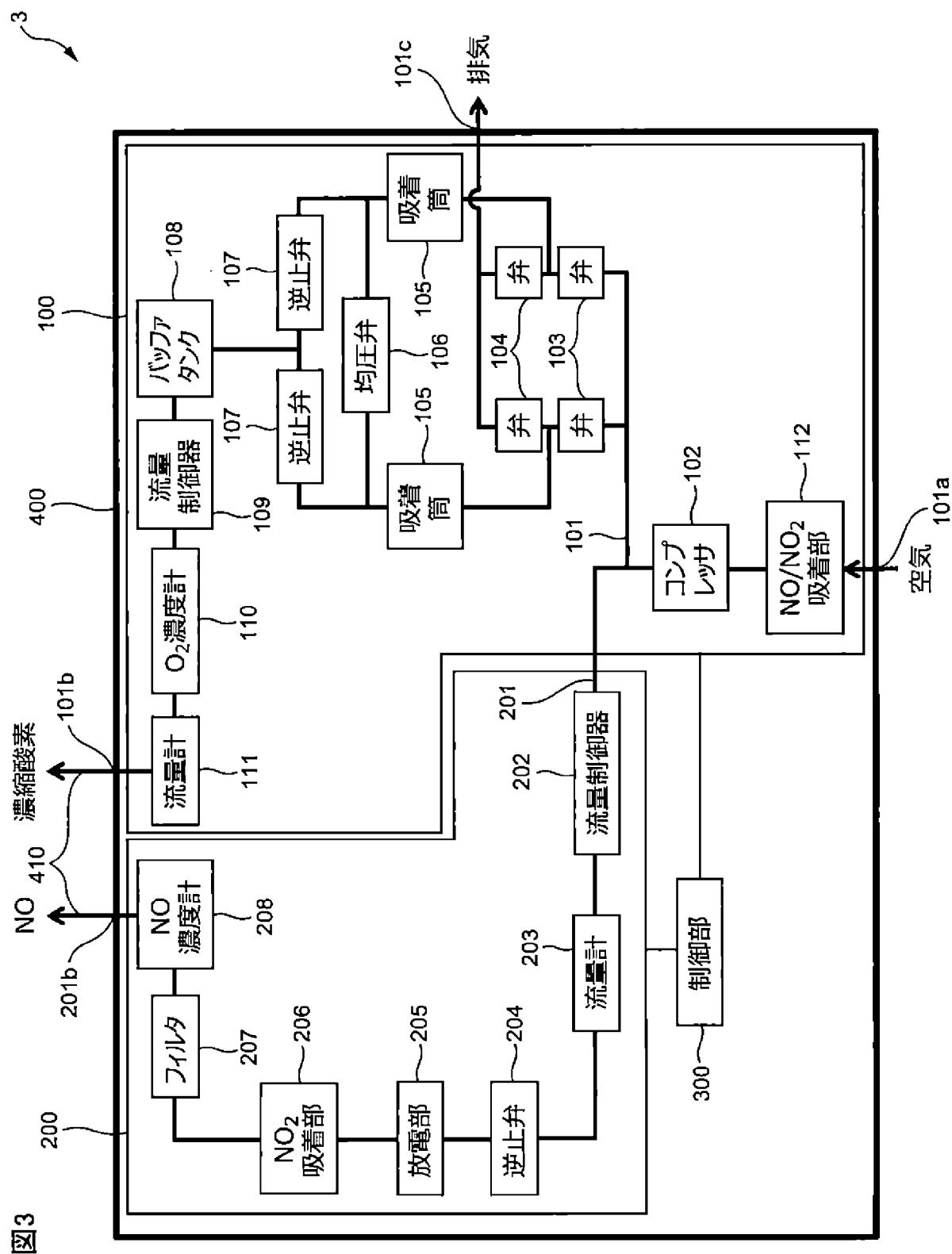
[図1]



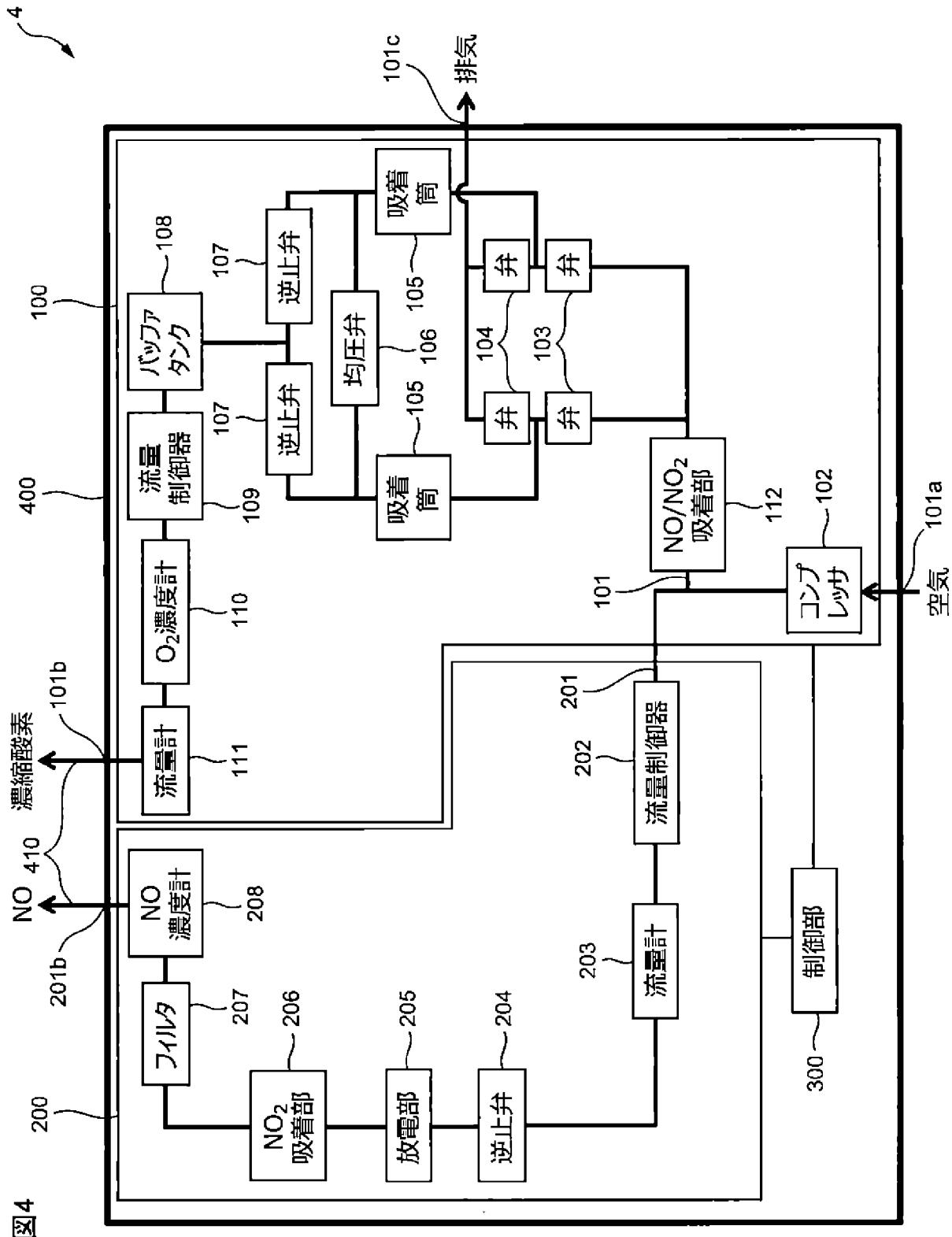
[図2]



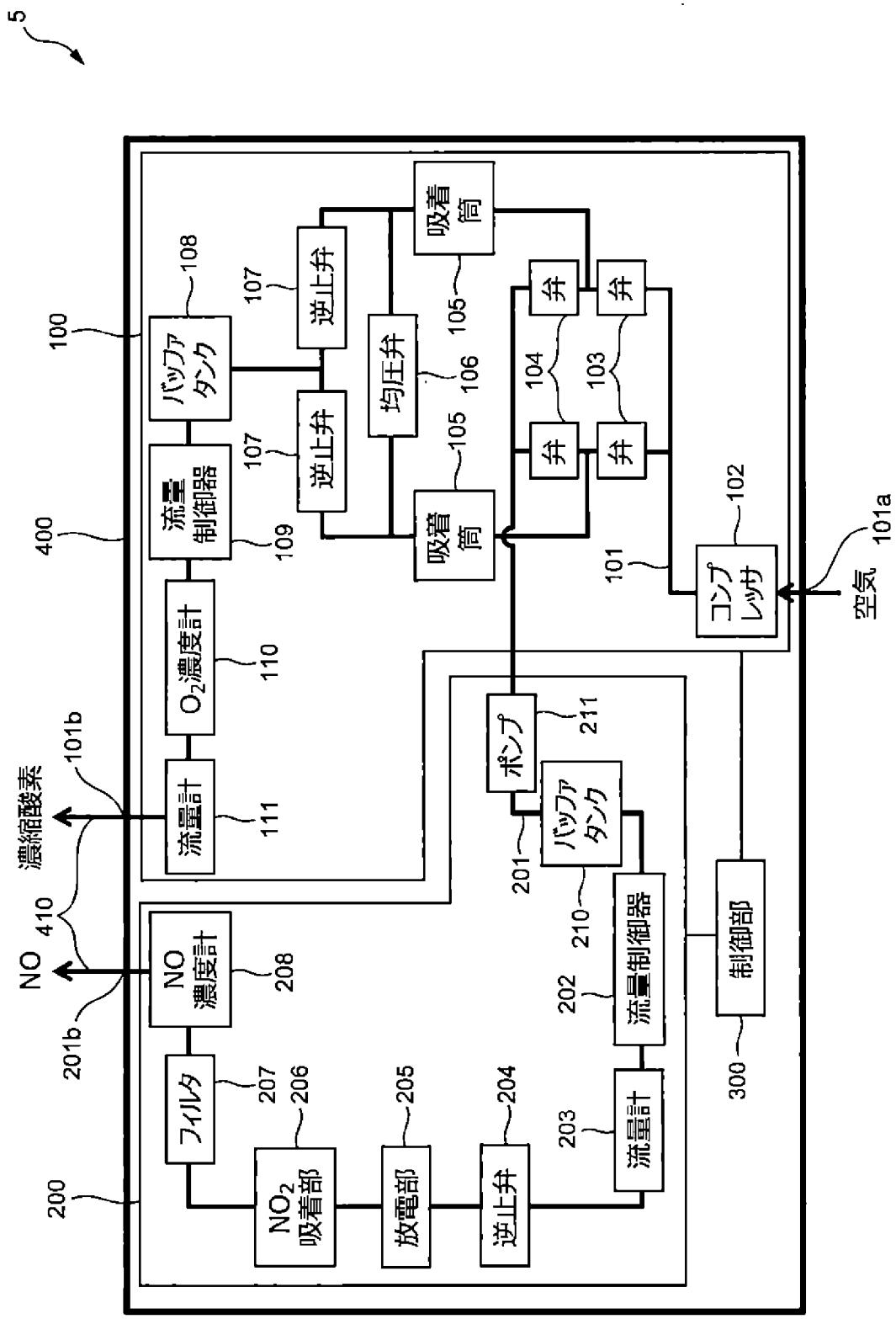
[図3]



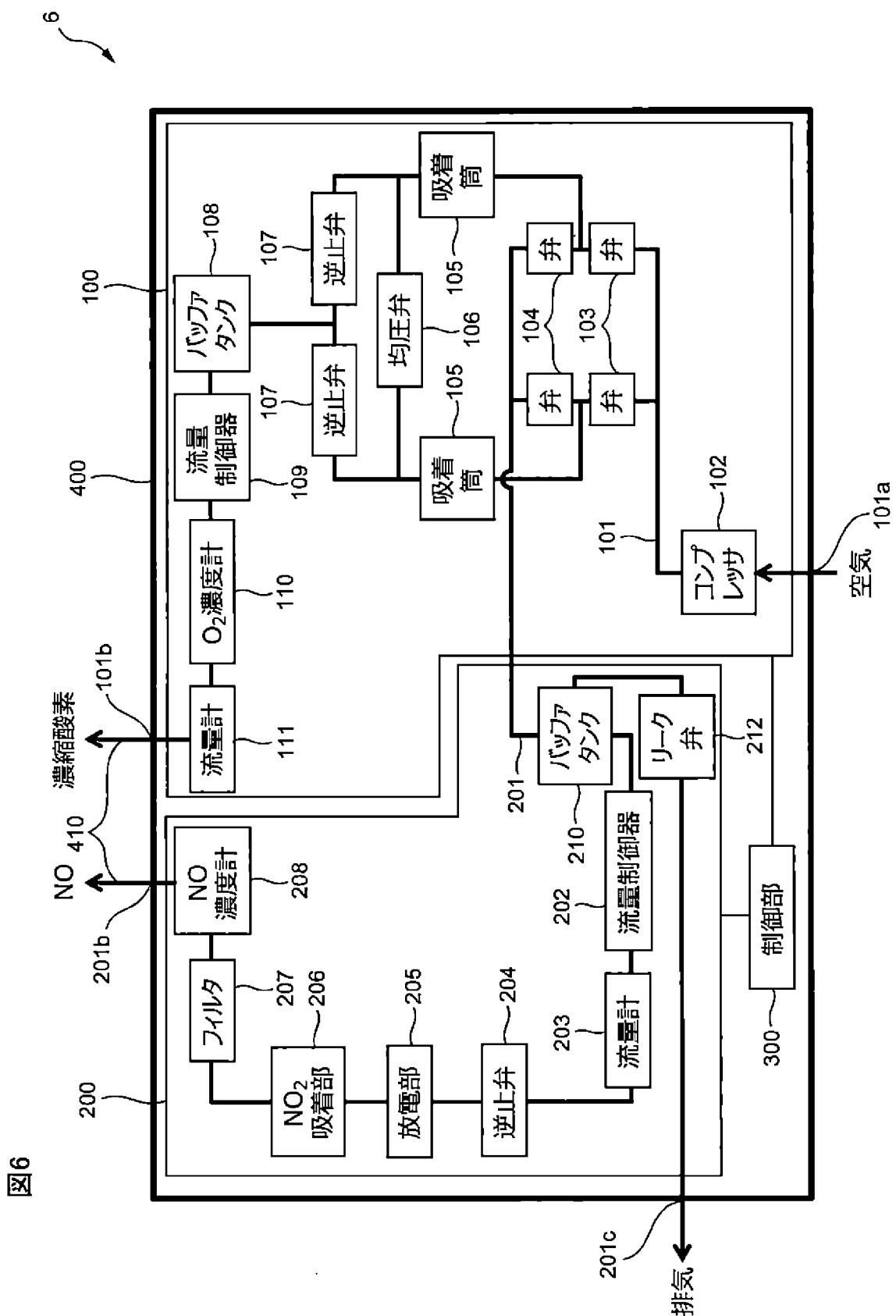
[図4]



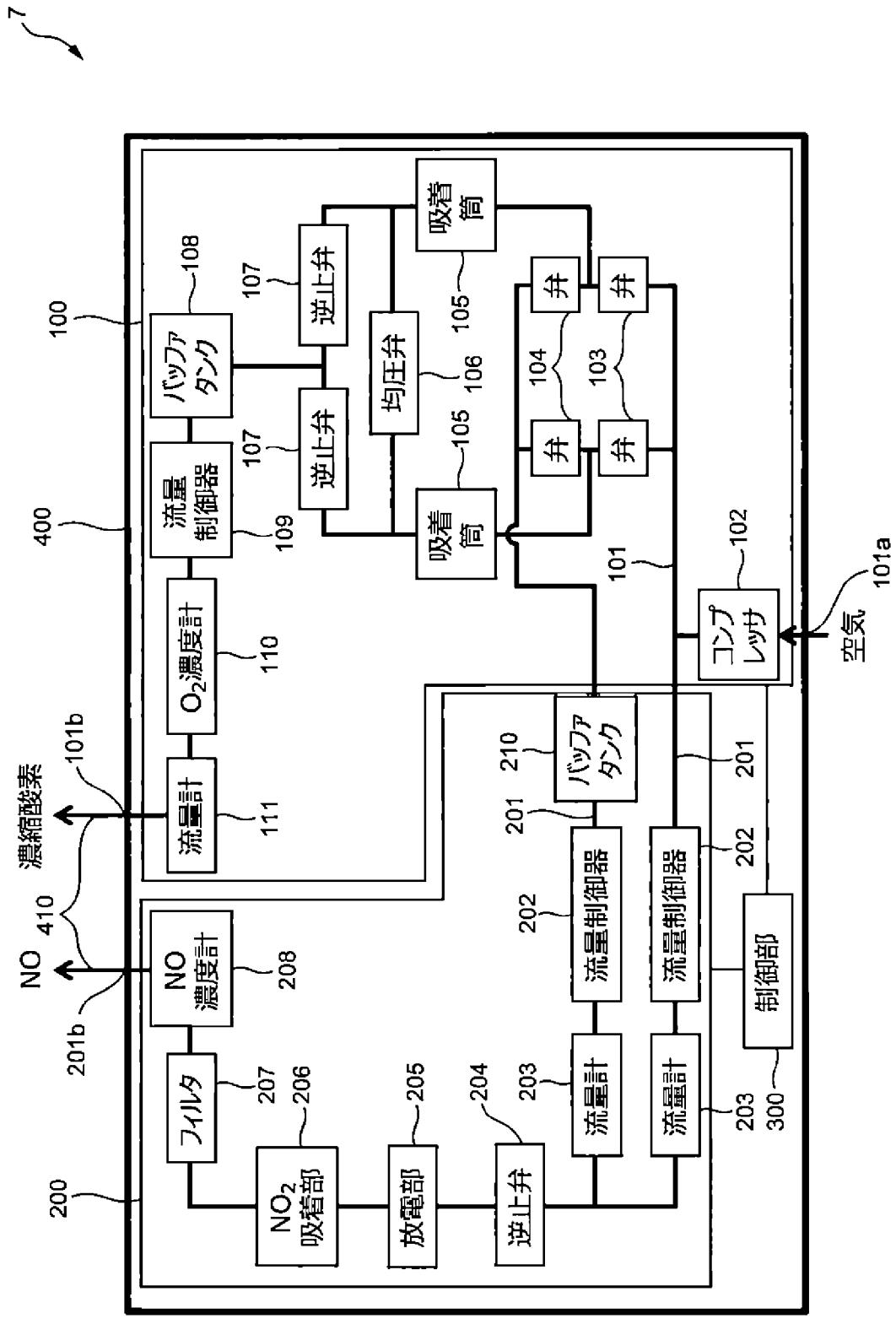
[図5]



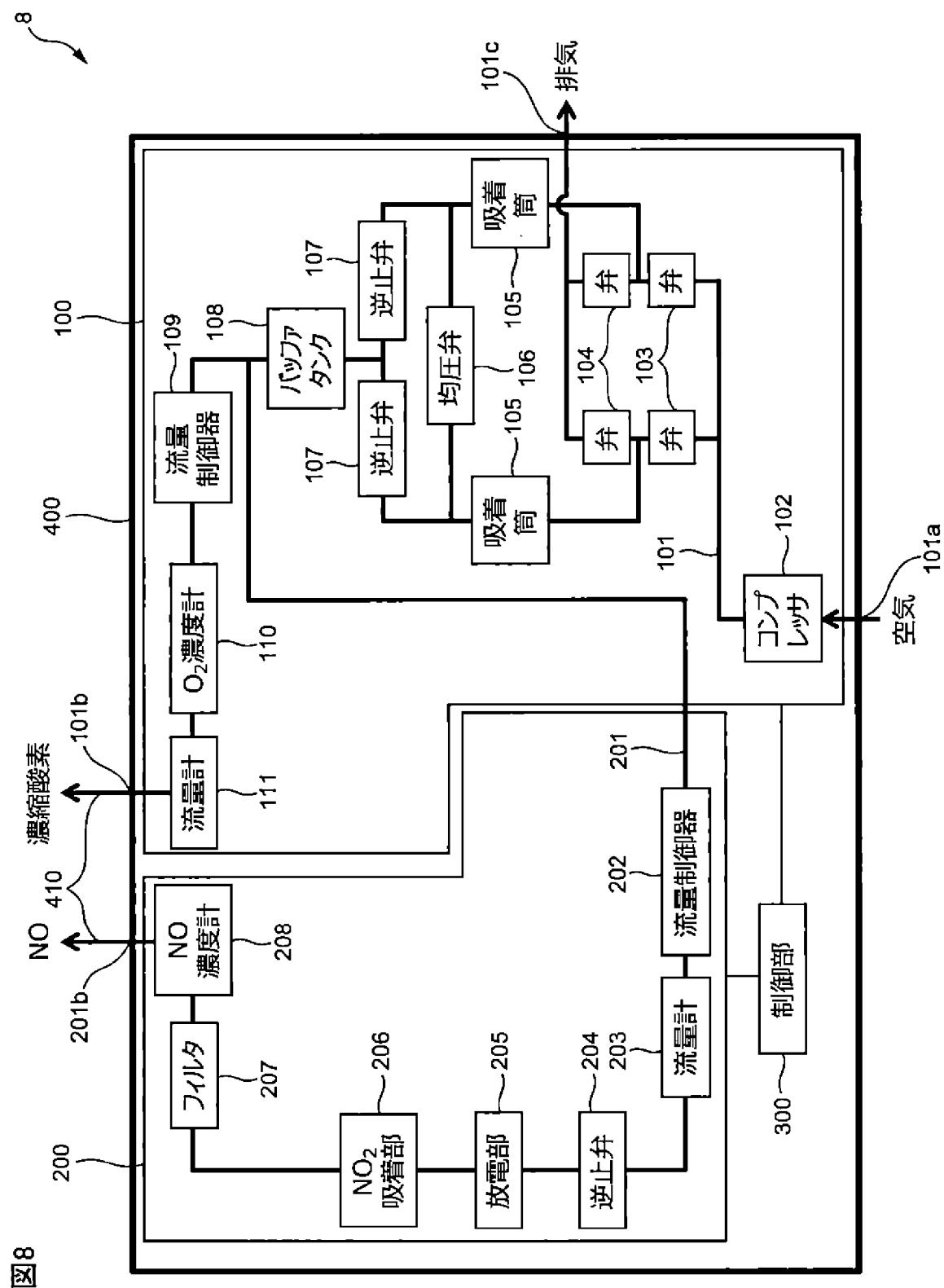
[図6]



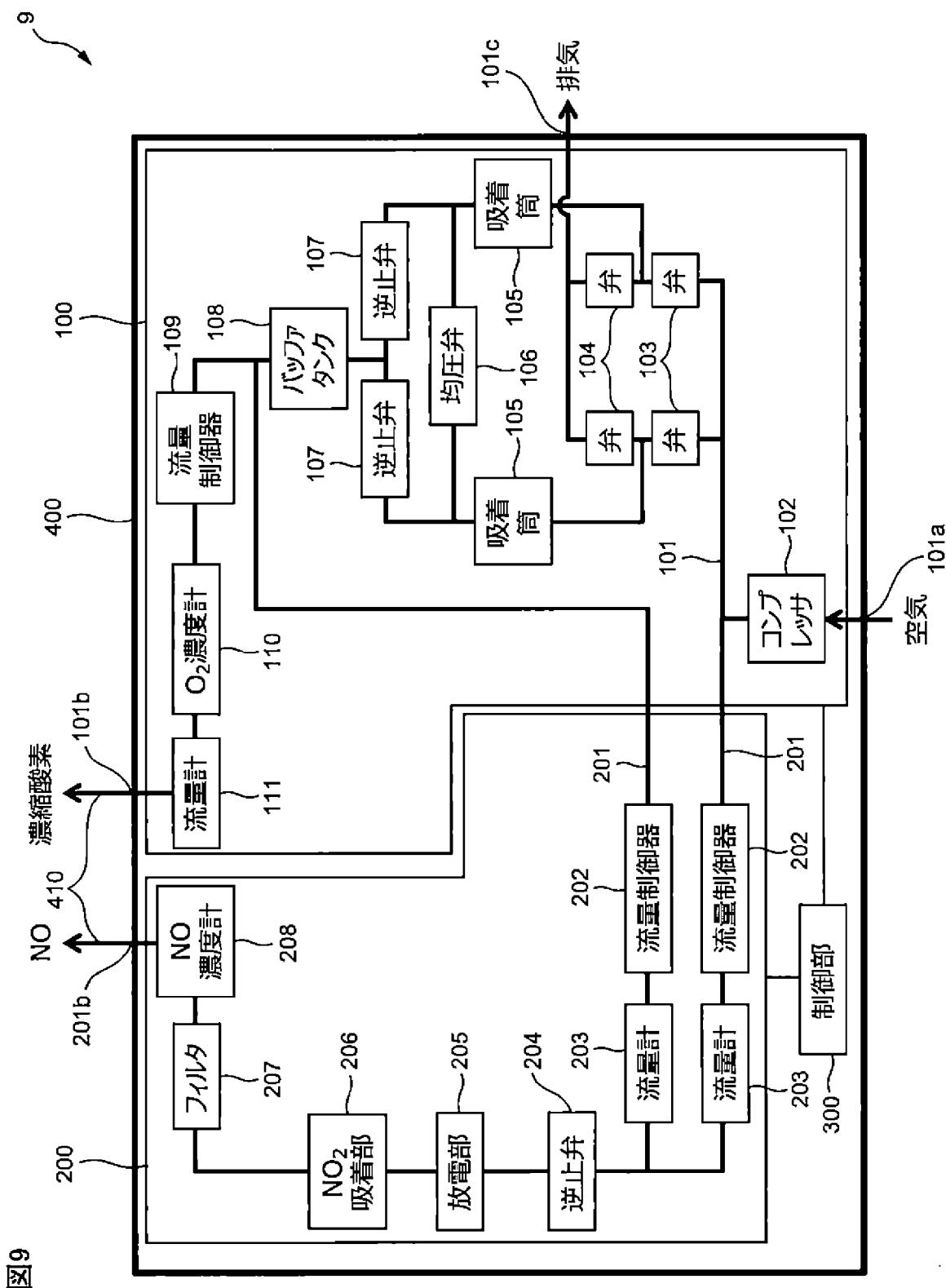
[図7]



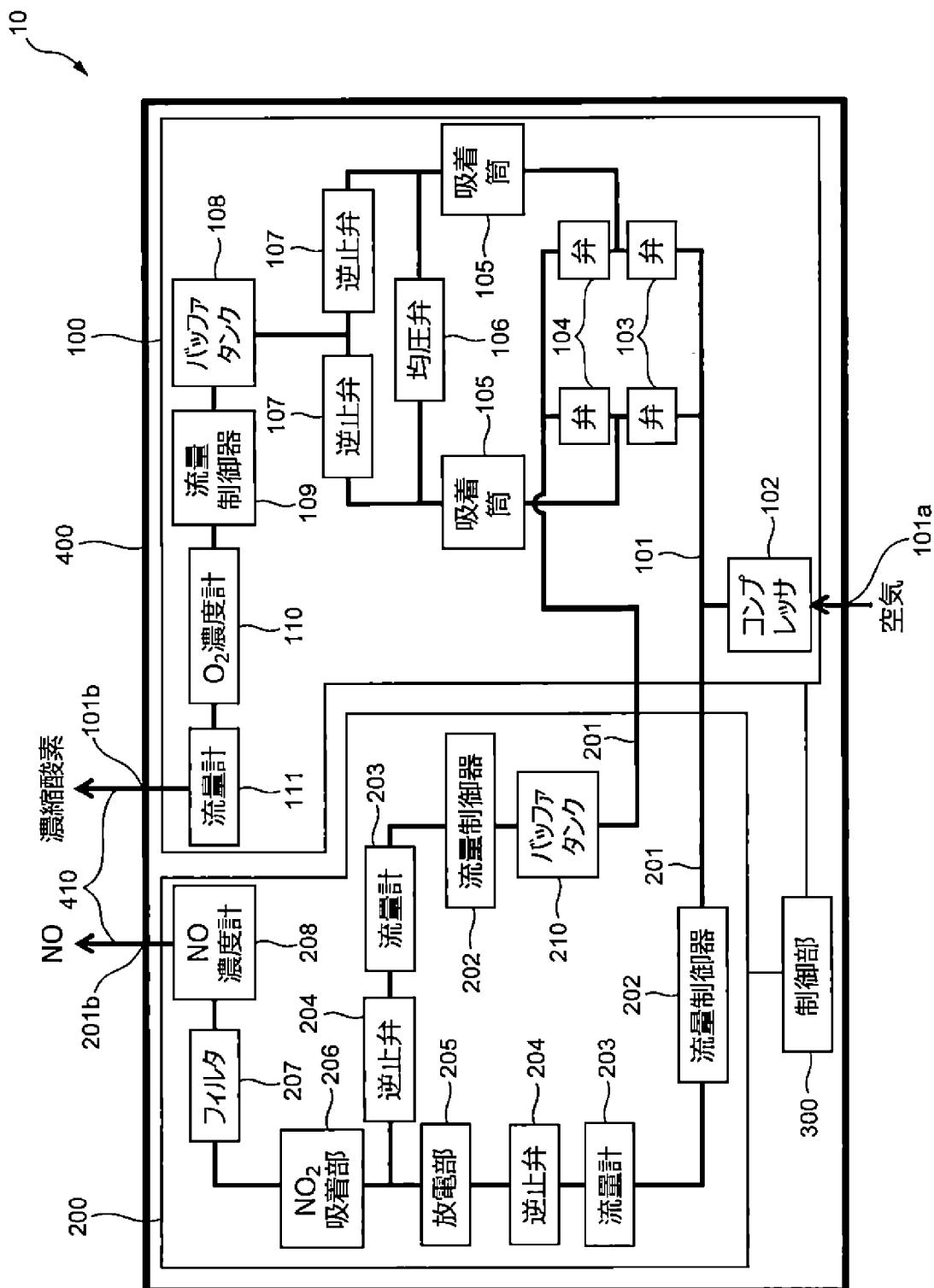
[図8]



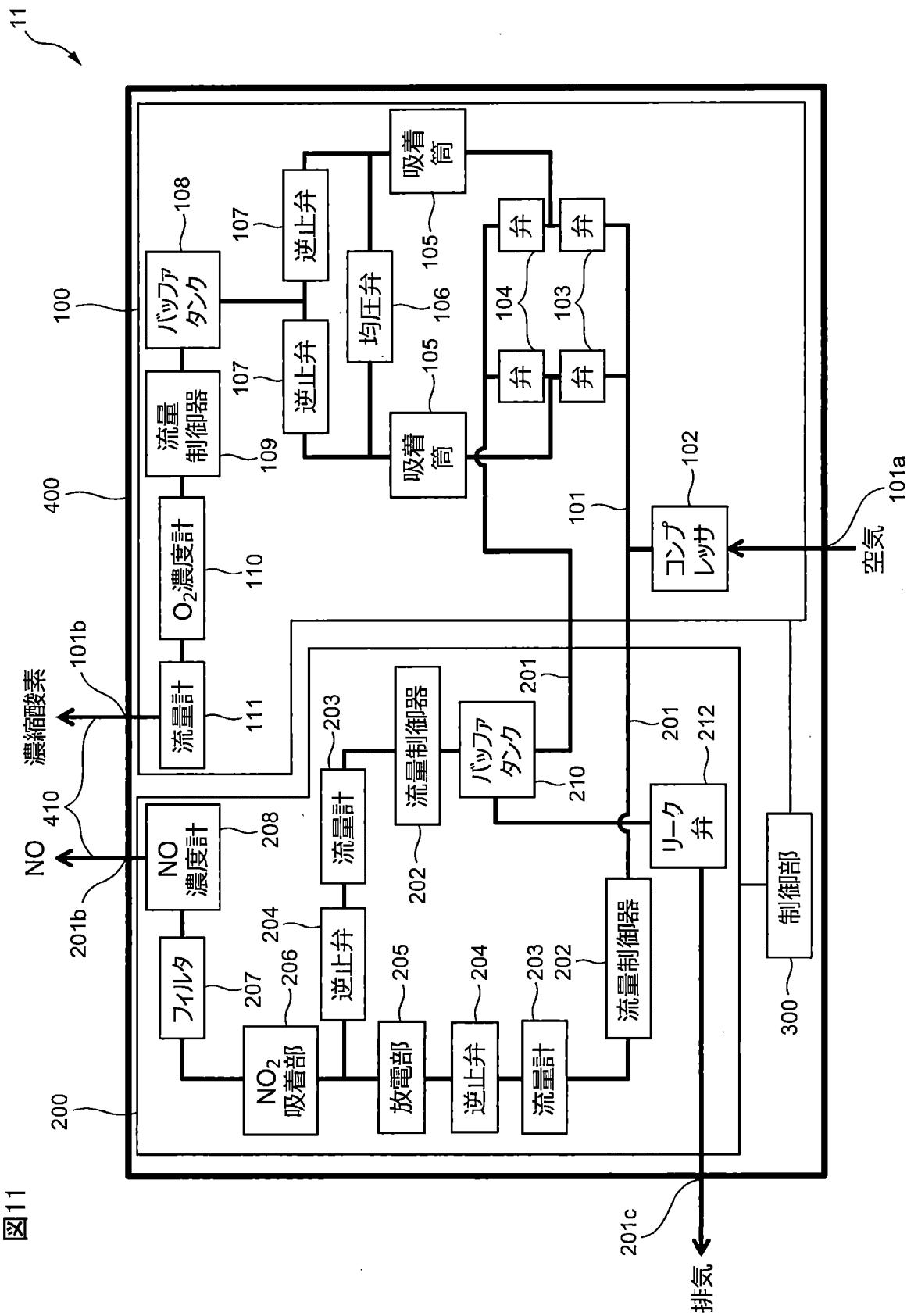
[図9]



[図10]



[图11]



[図12]

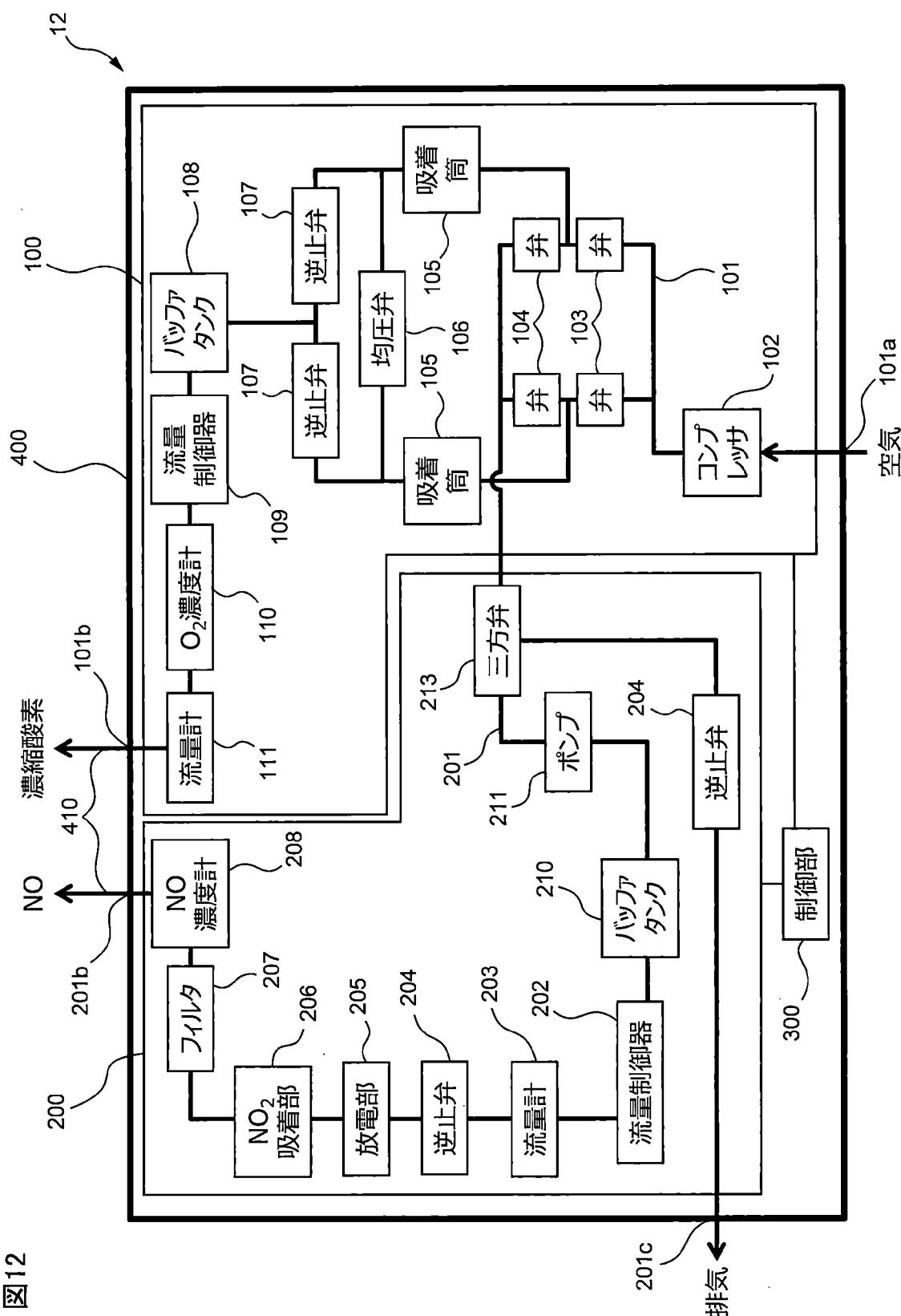
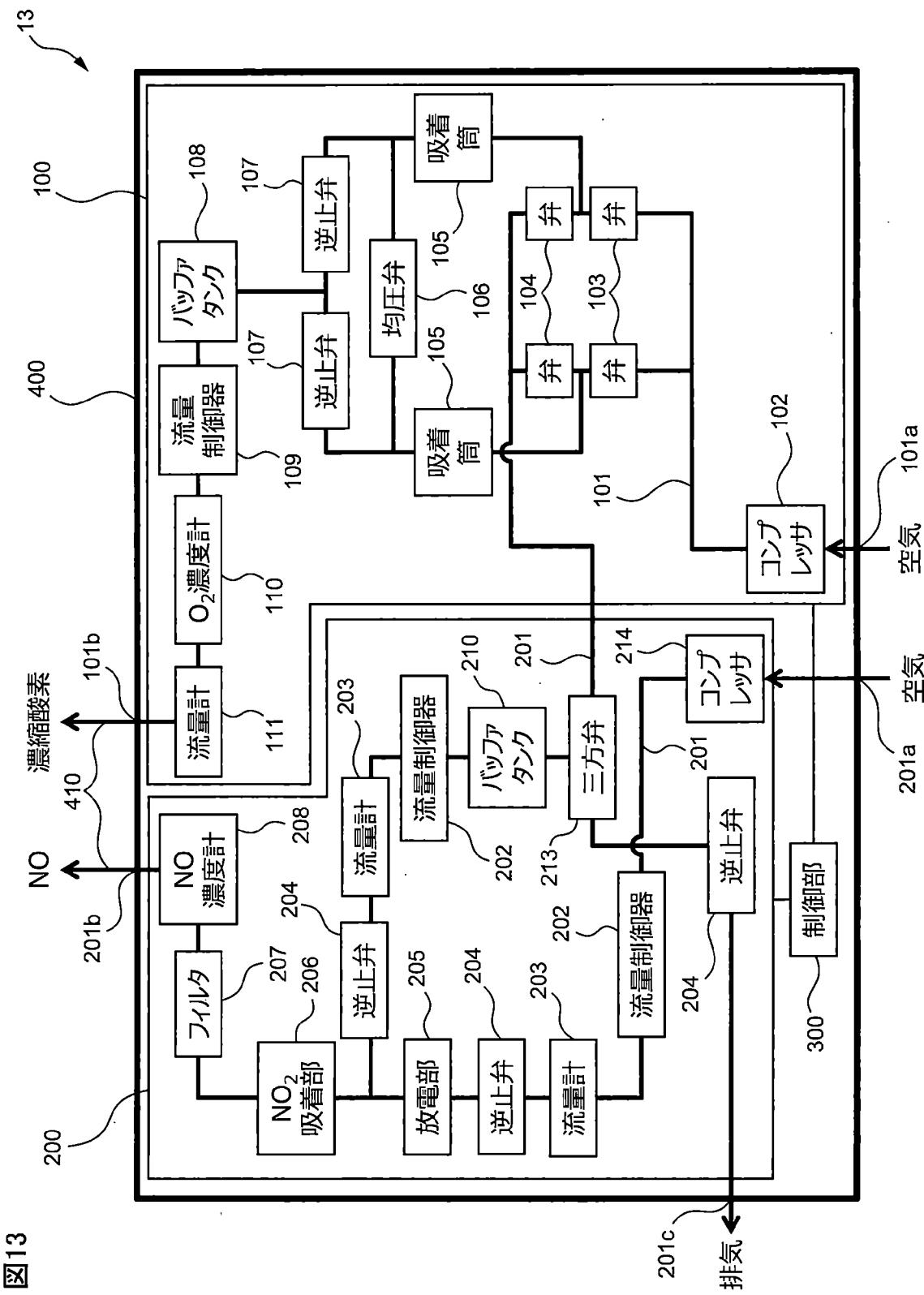
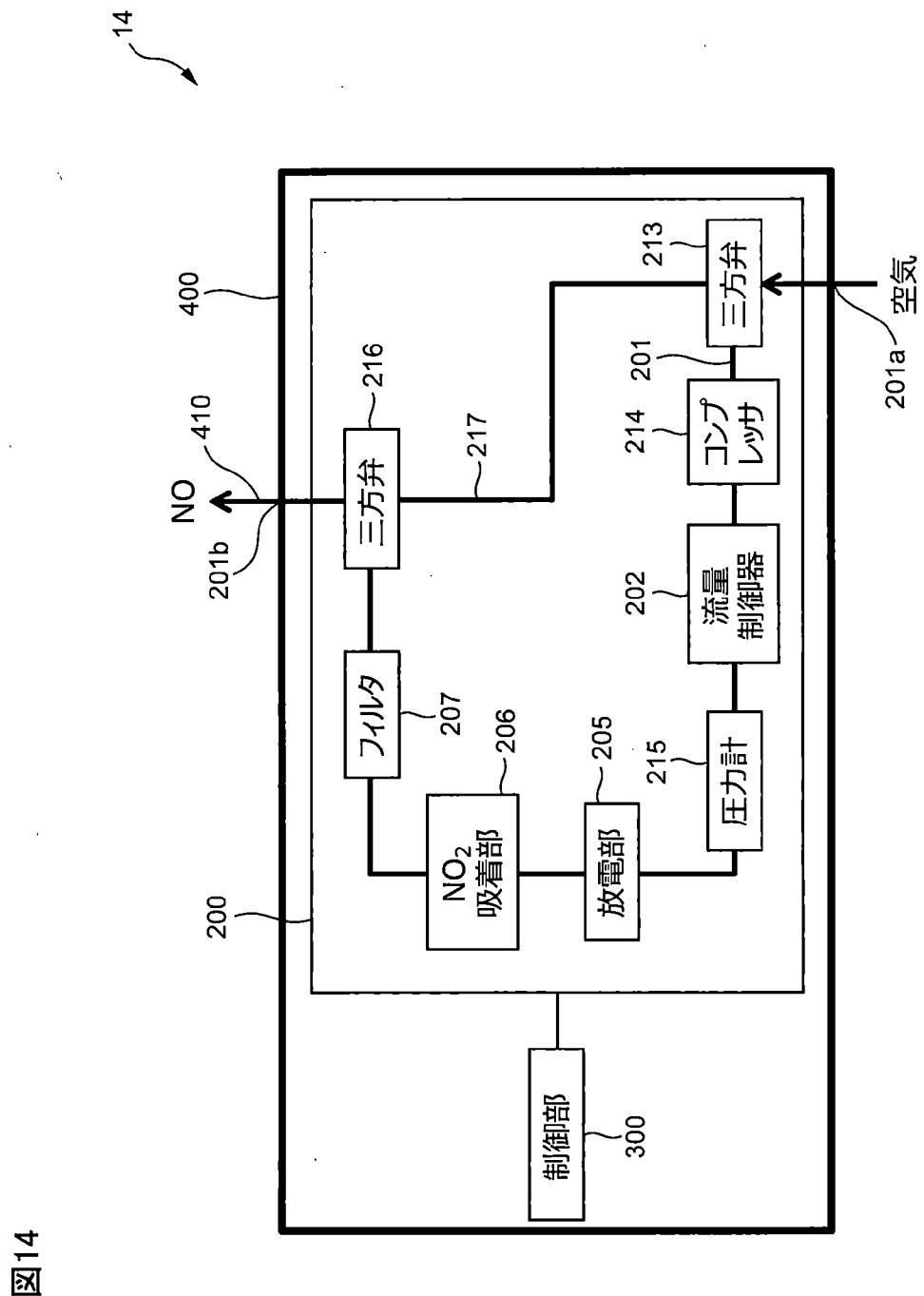


図12

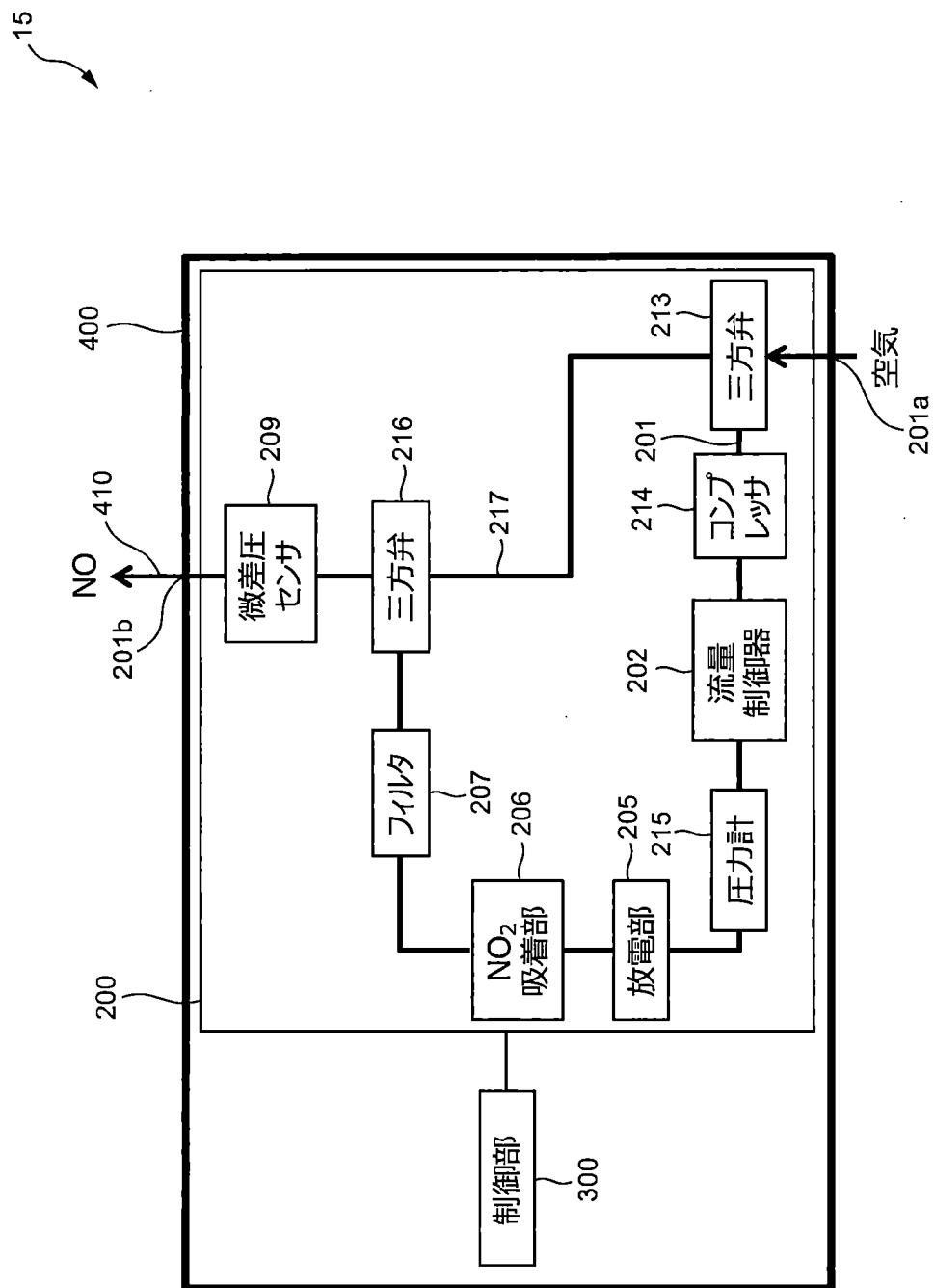
[図13]



[図14]



[図15]



15

[図16]

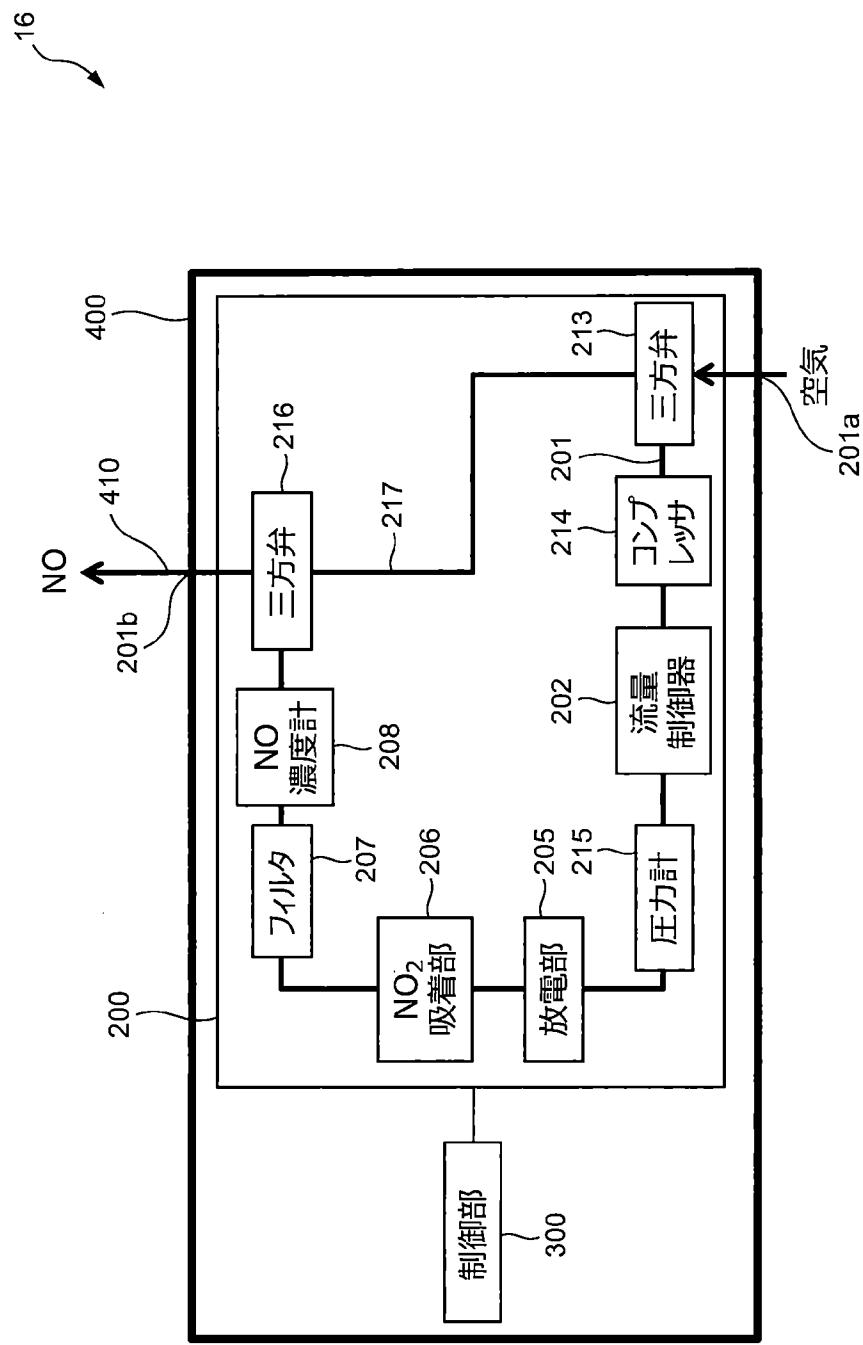
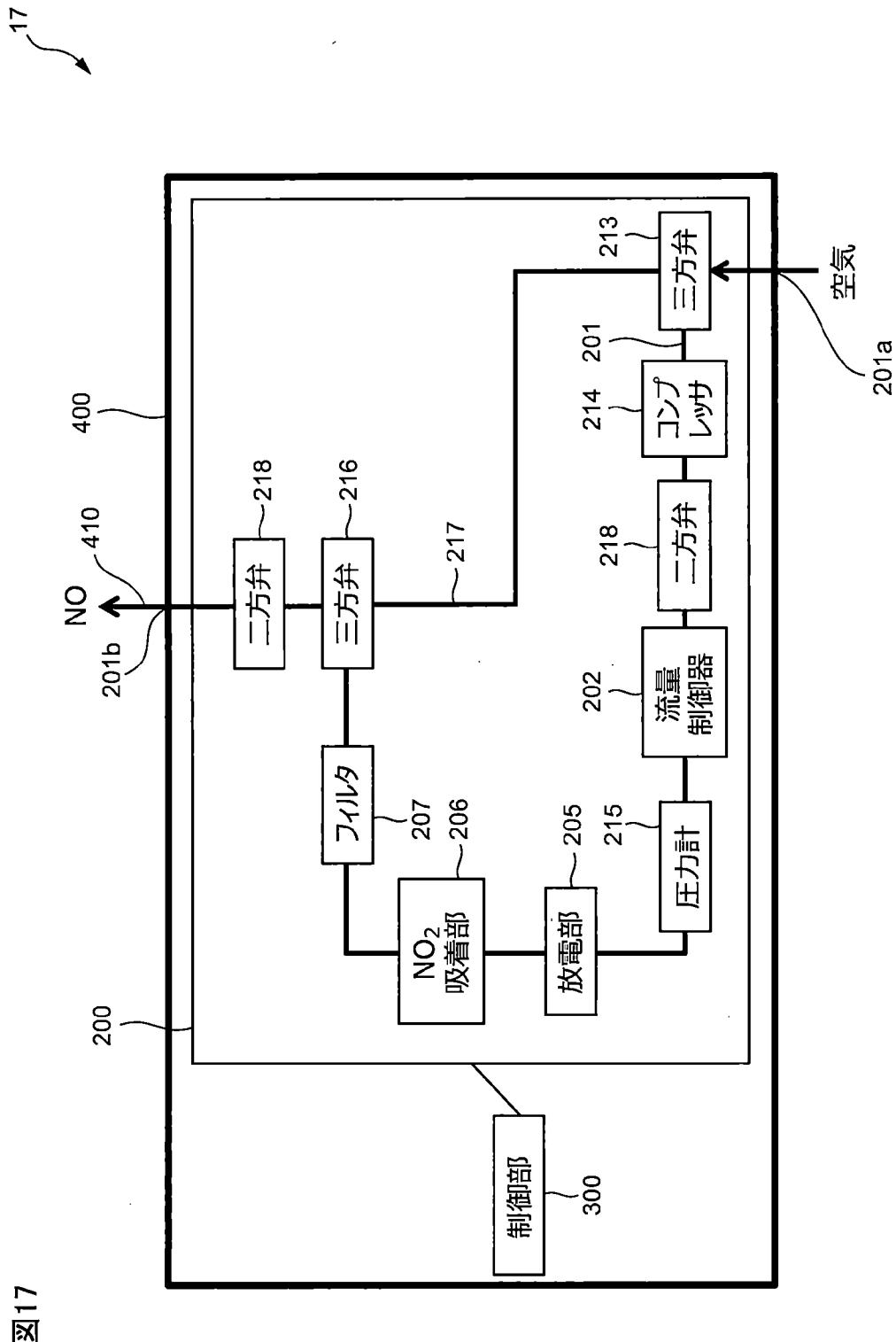
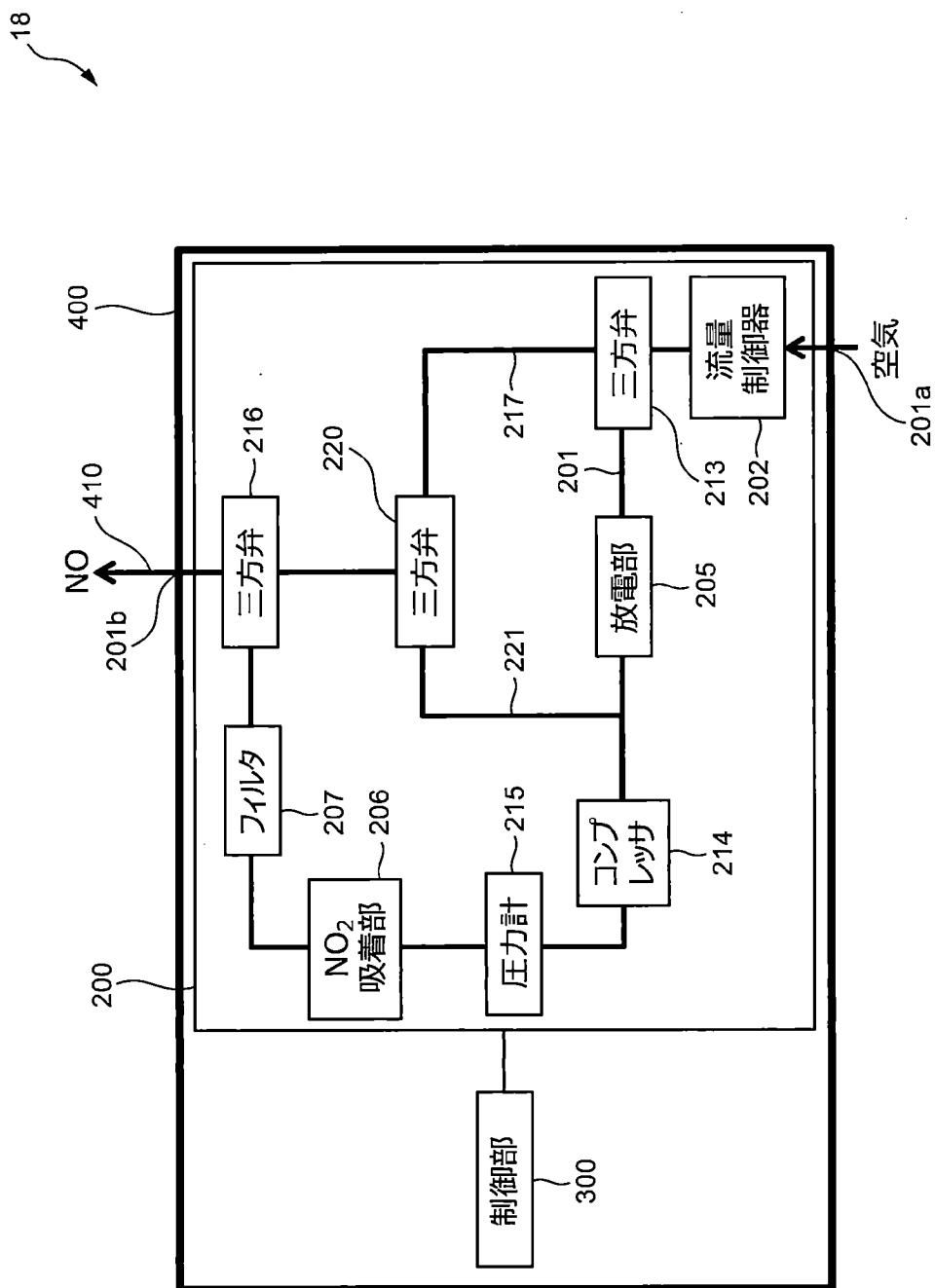


図16

【図17】



[図18]



8
—

[図19]

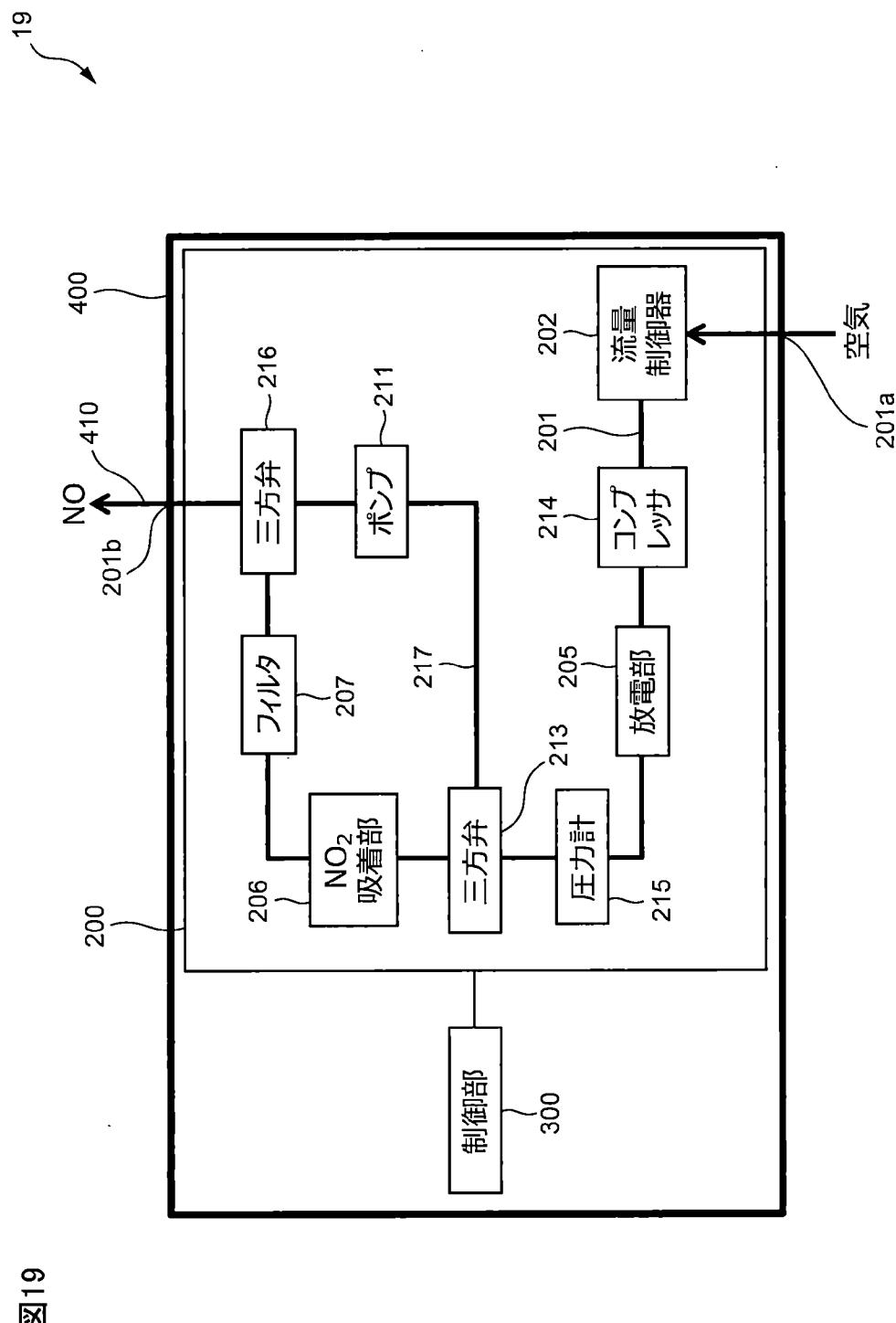
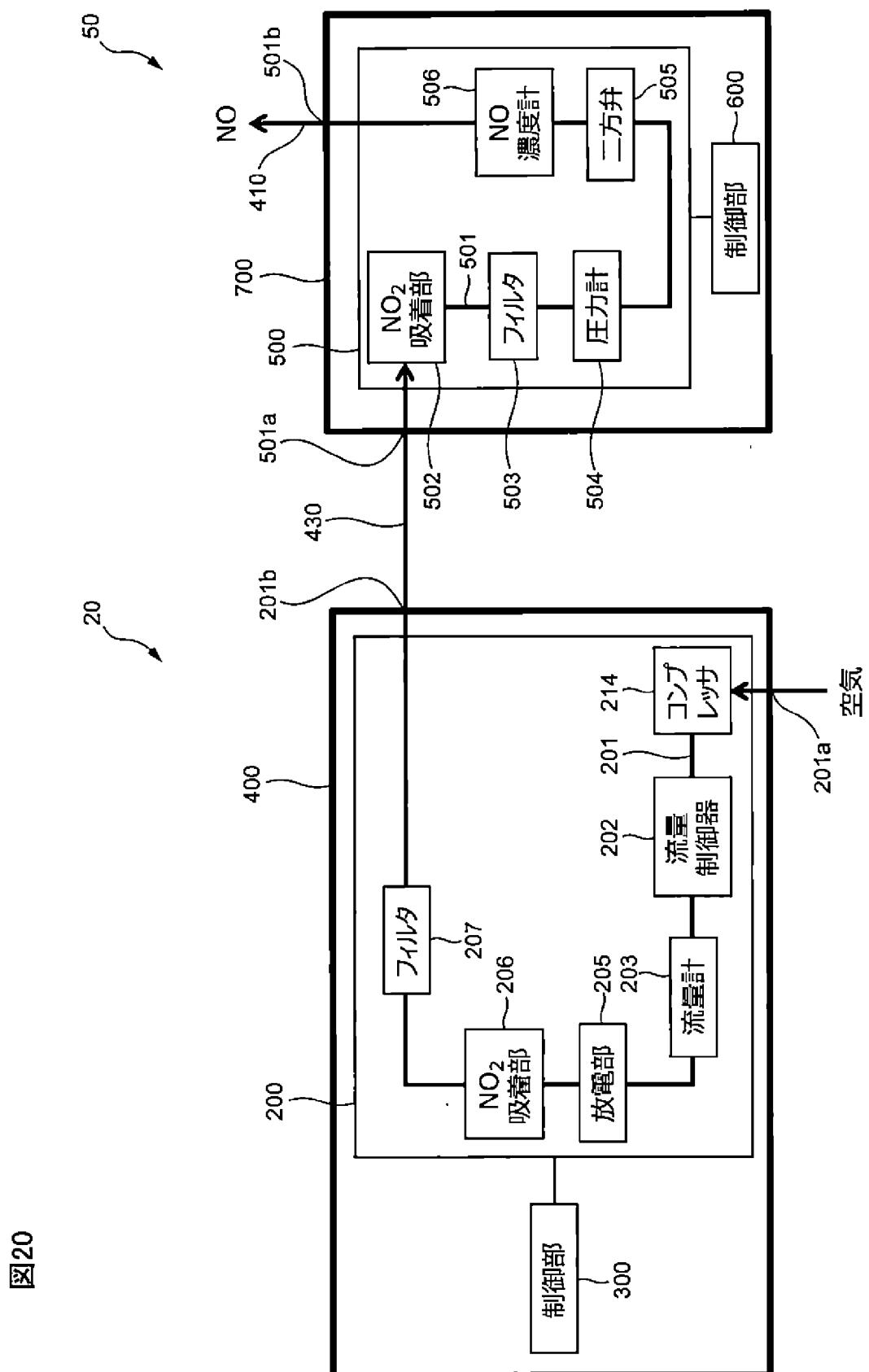
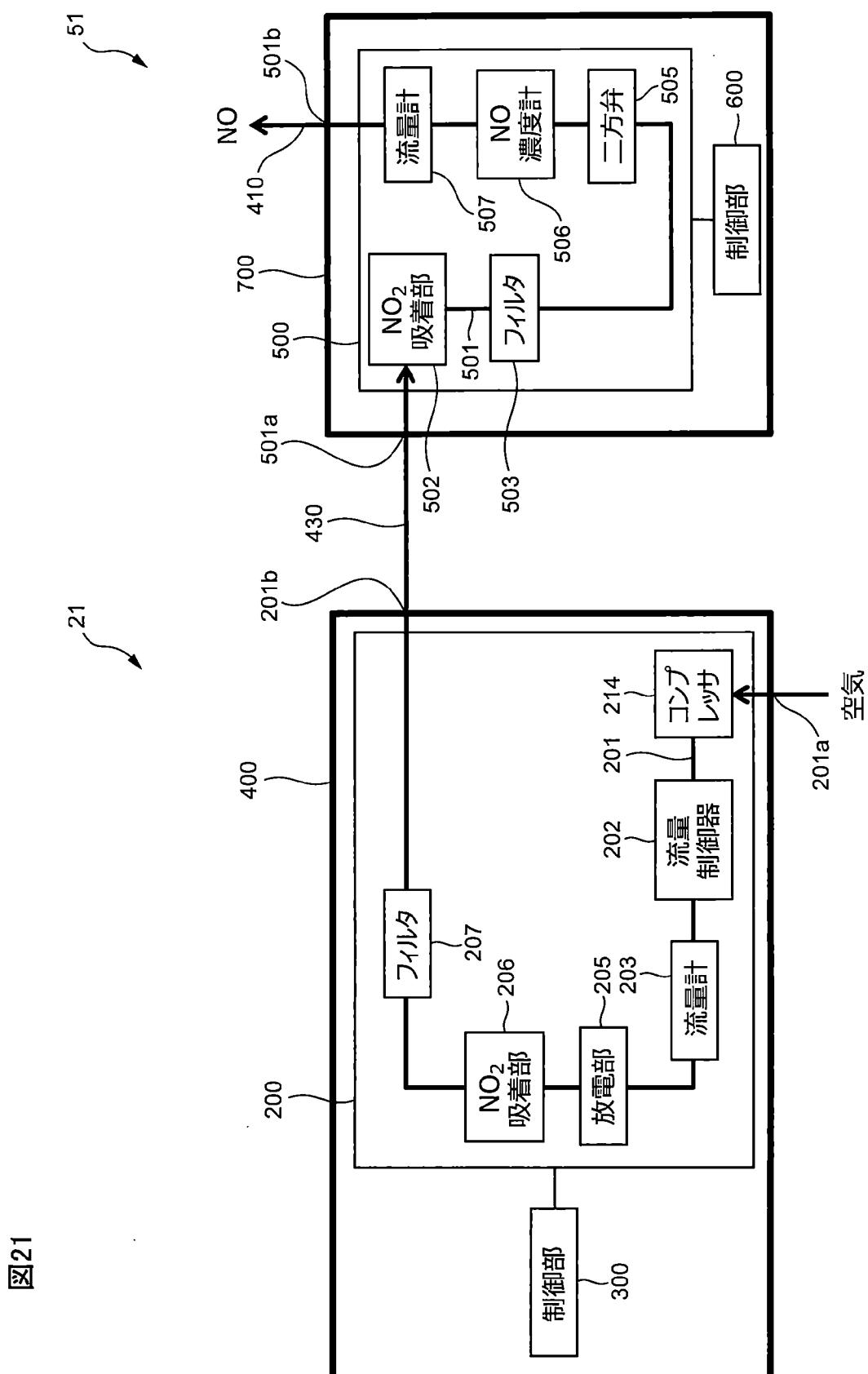


図19

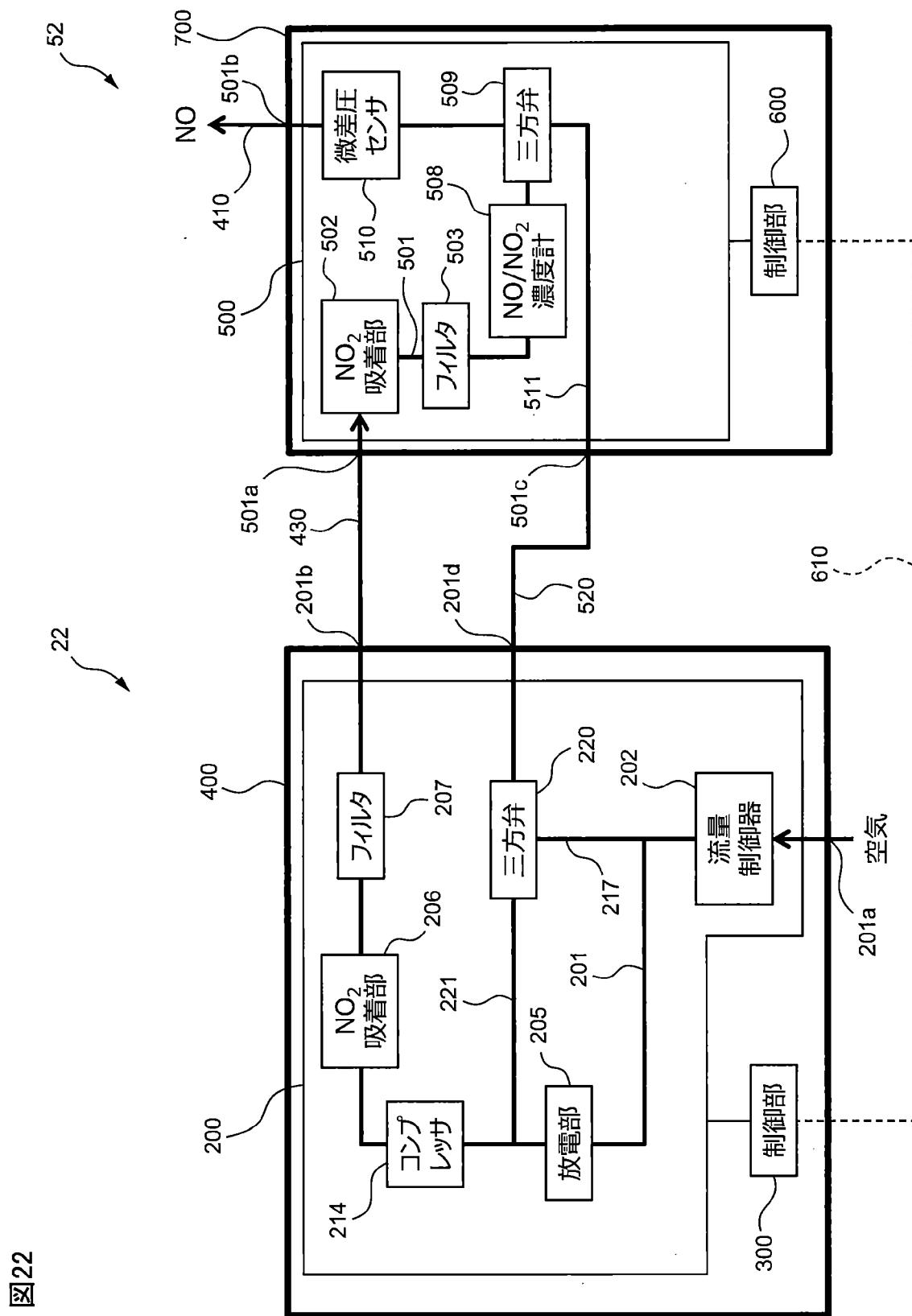
[図20]



[図21]



[図22]



[図23]

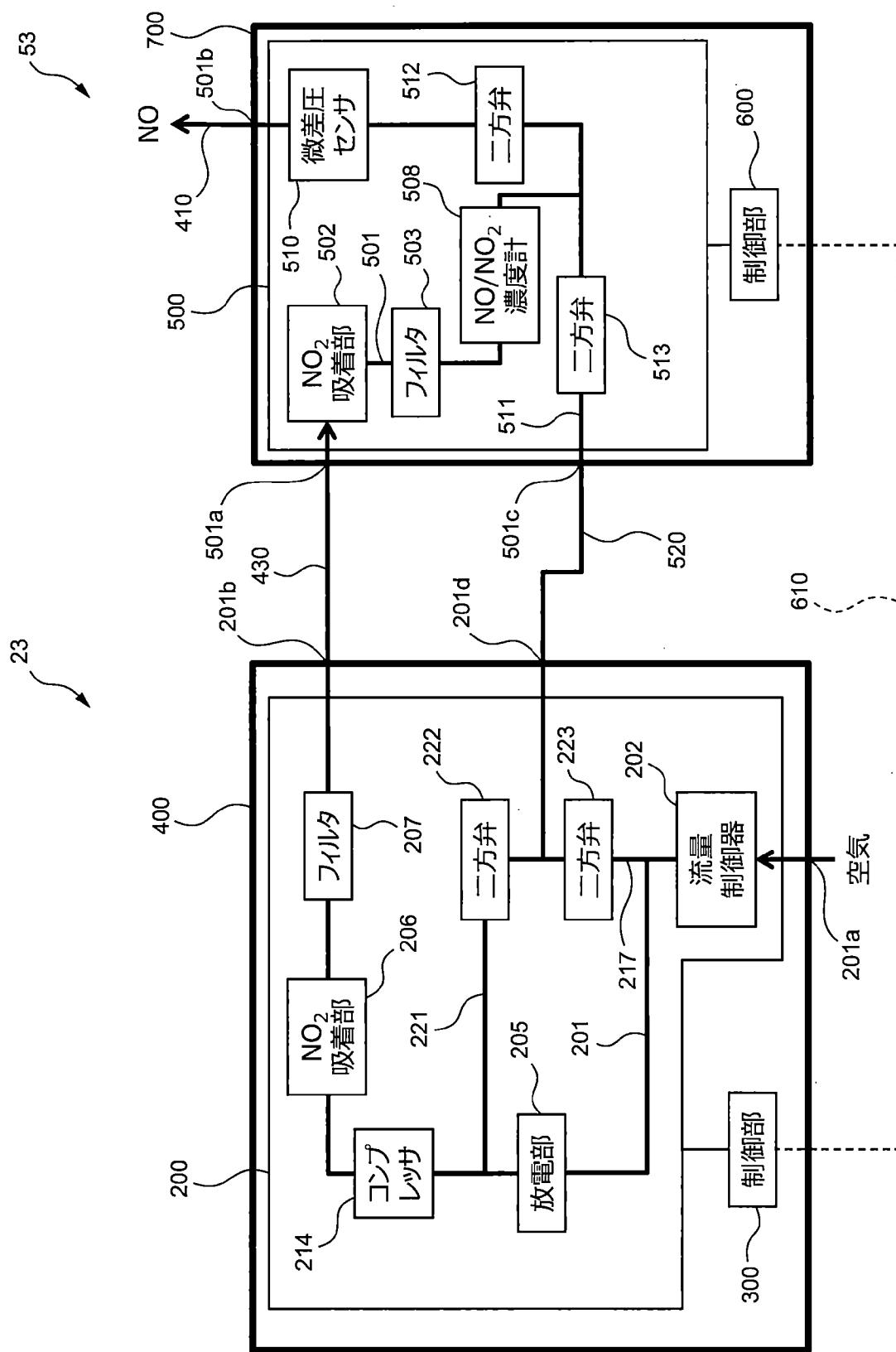
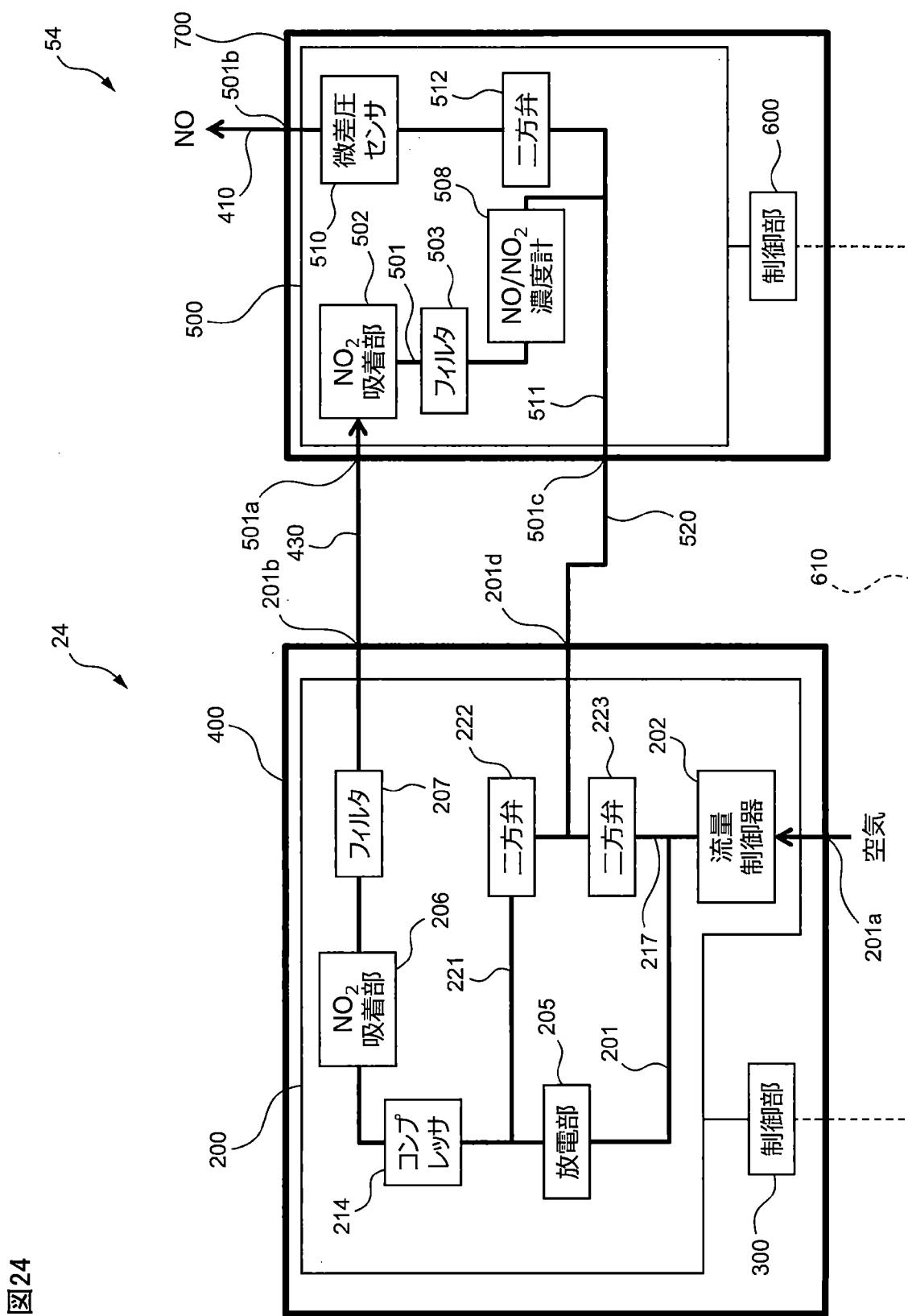


図23

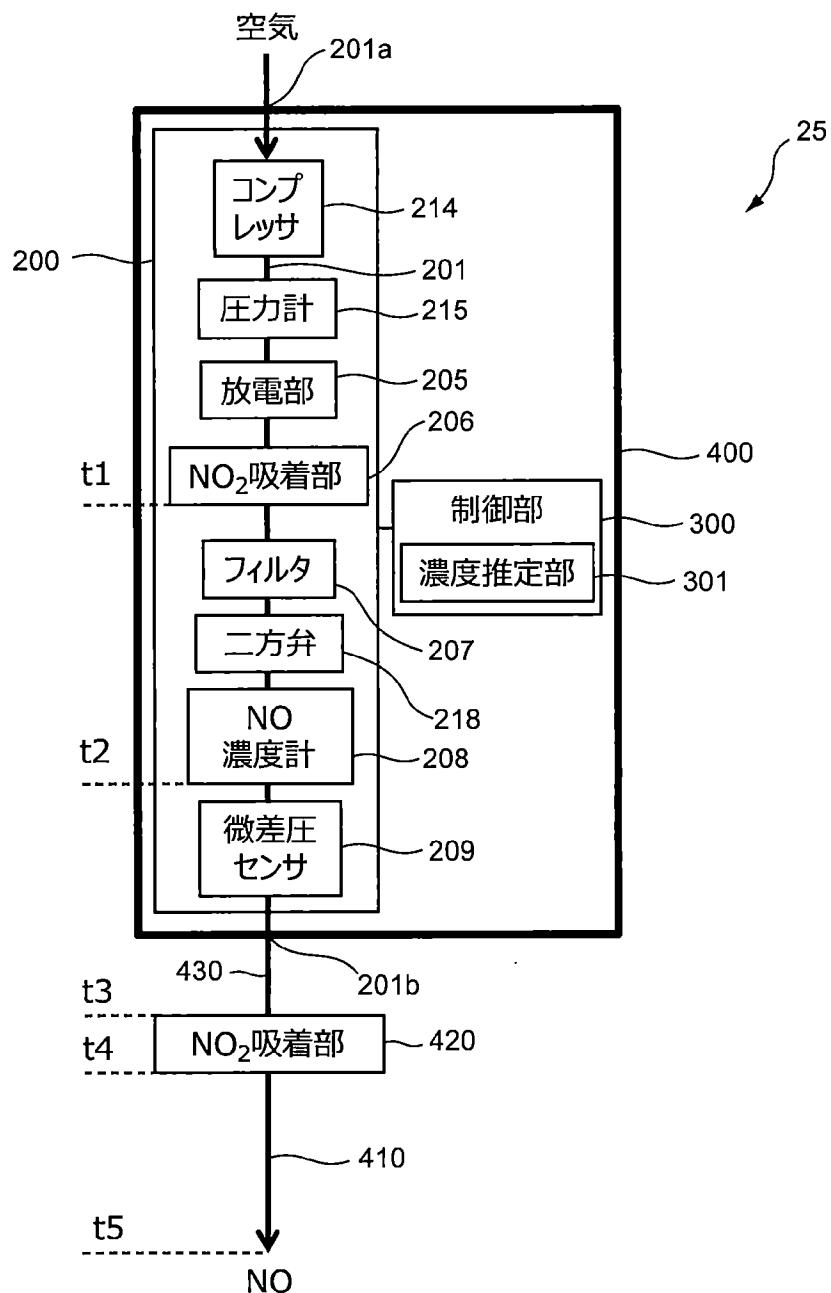
[図24]



[図24]

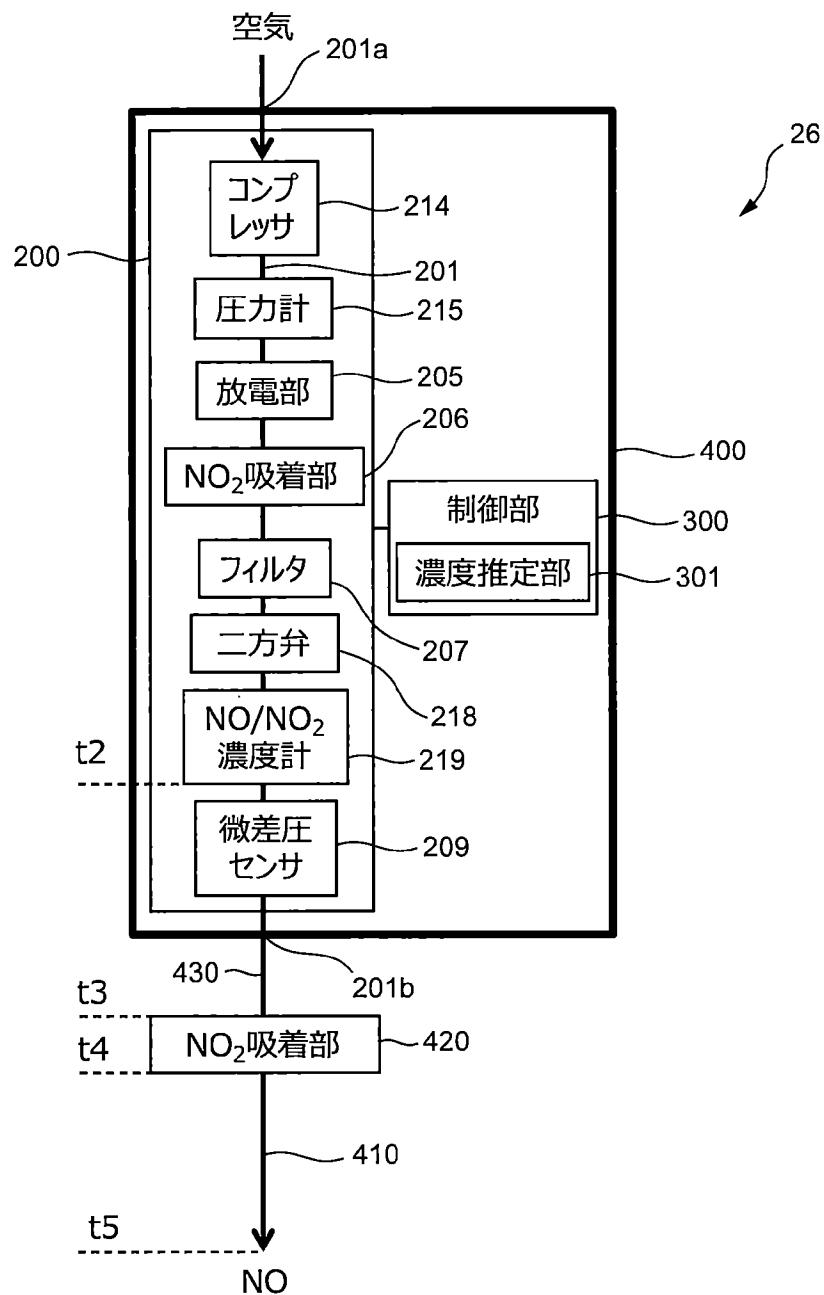
[図25]

図25



[図26]

図26



[図27]

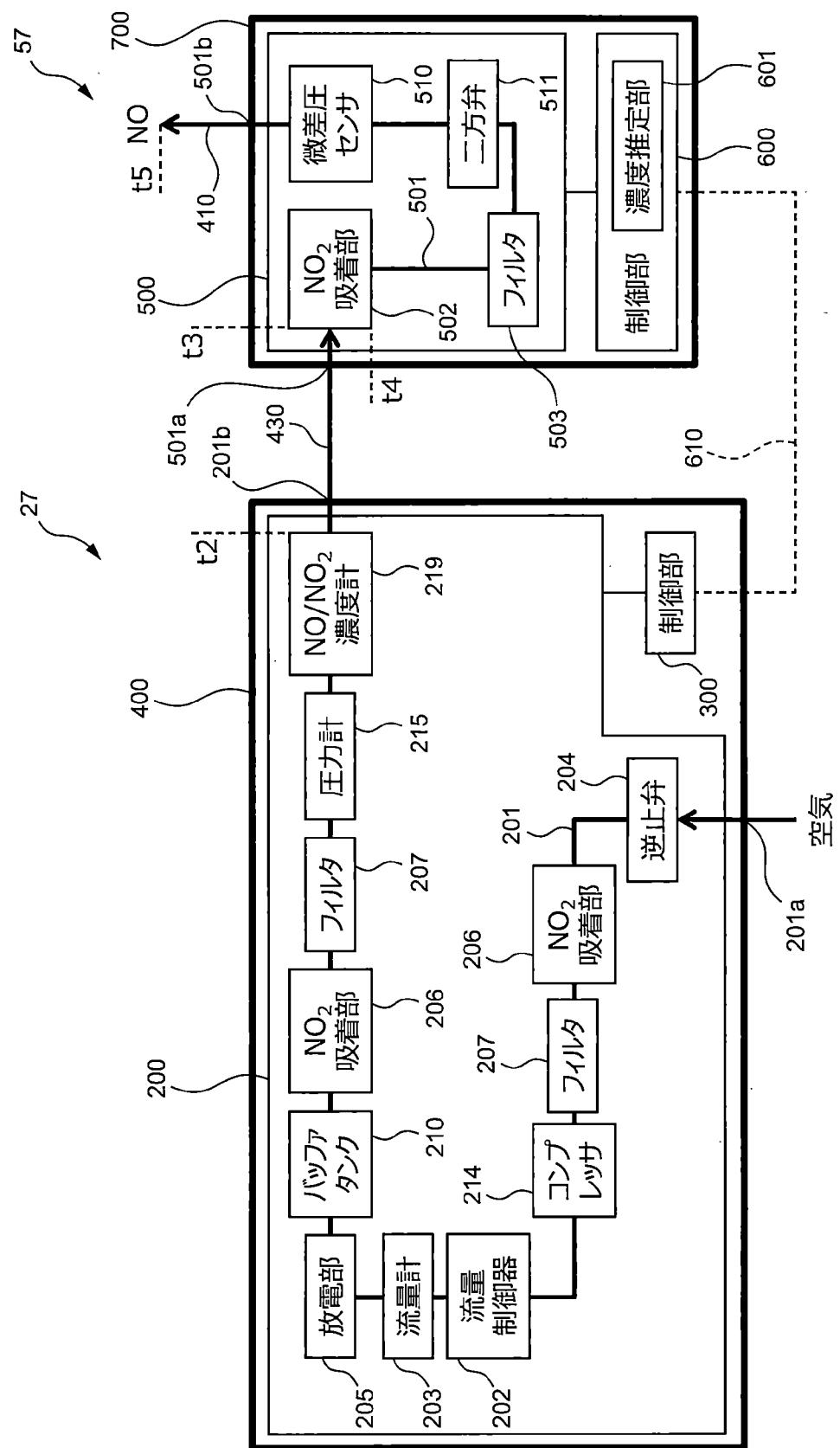
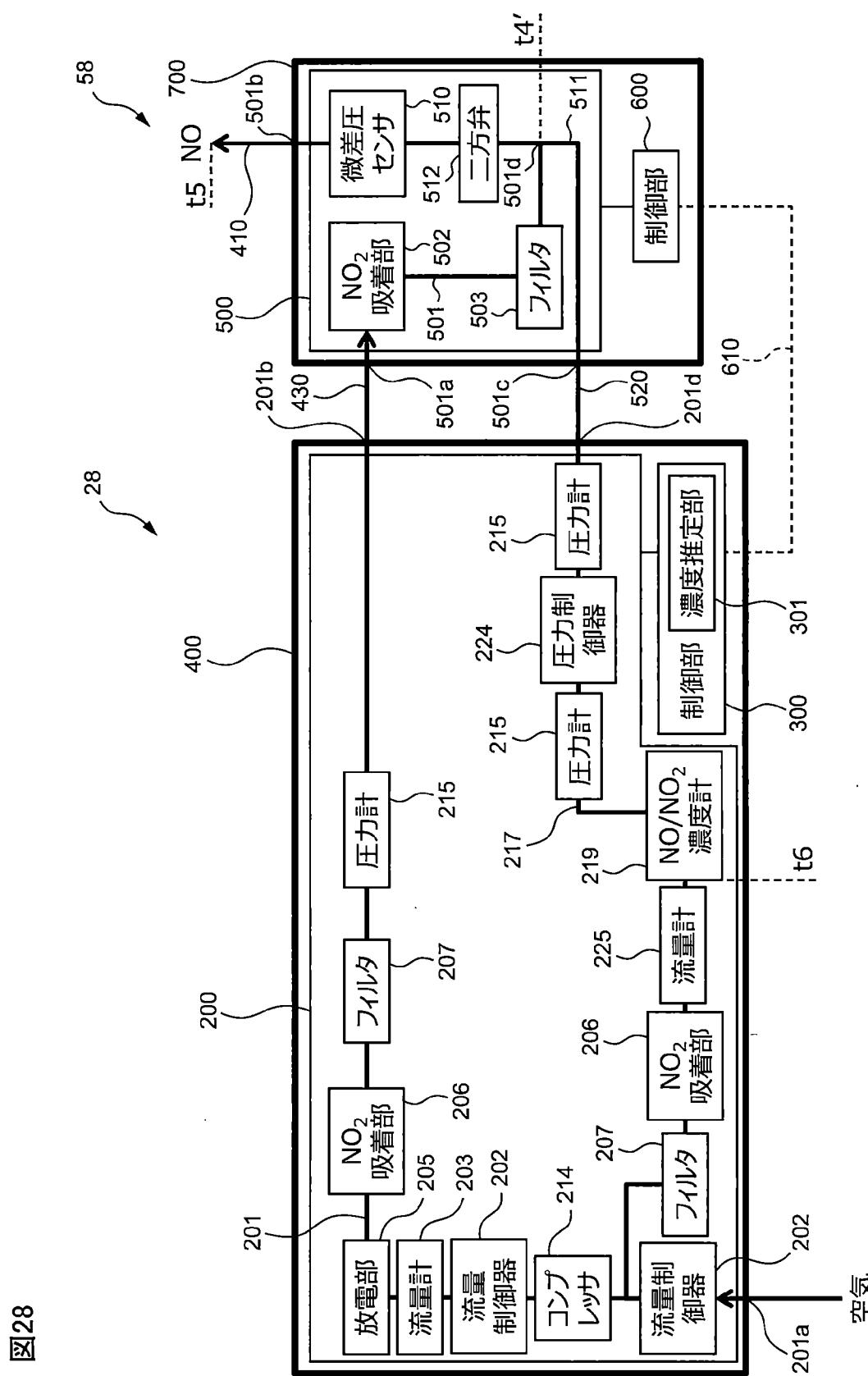
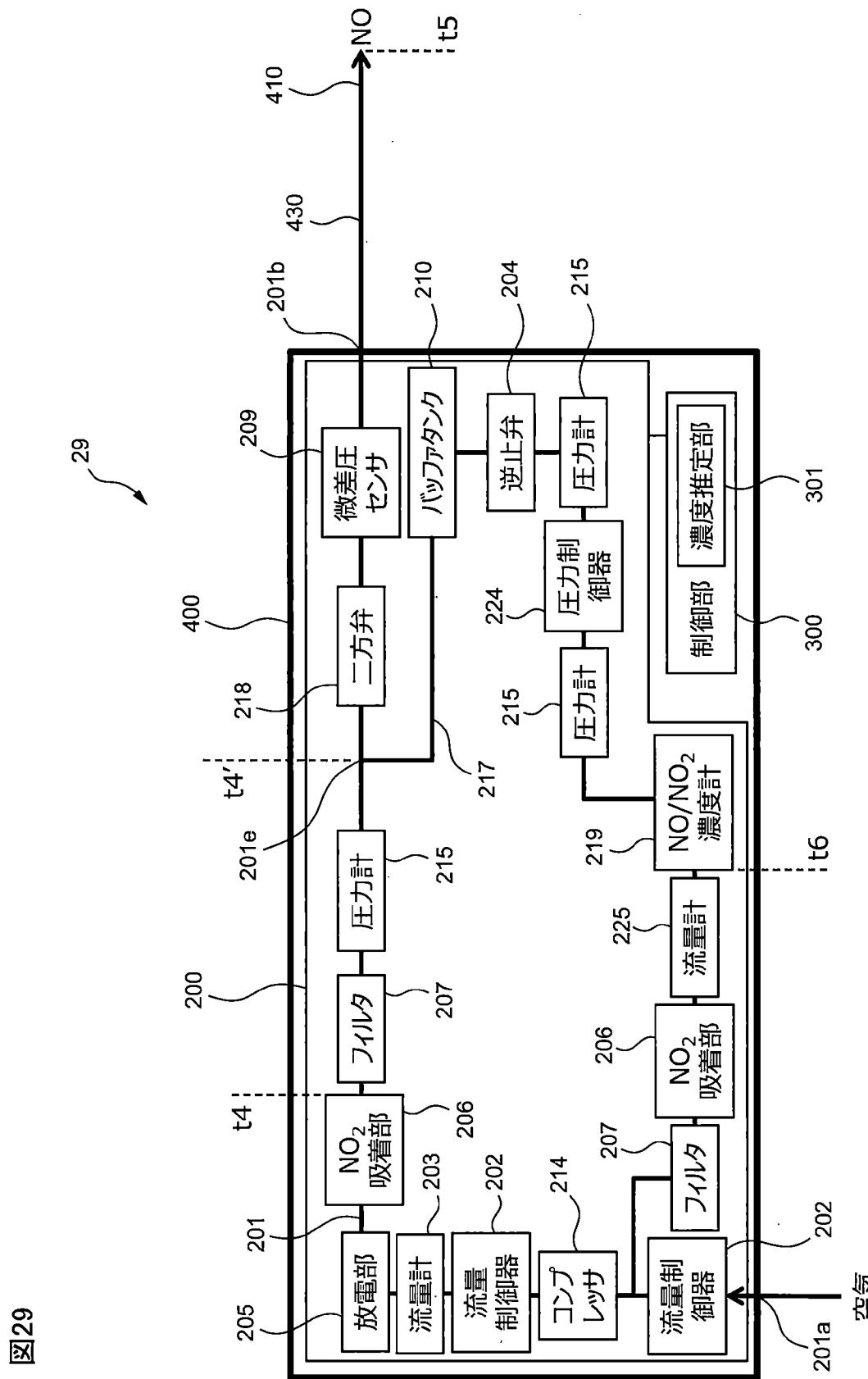


図27

[图28]



[図29]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/037661

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. A61M16/12 (2006.01)i, A61M16/10 (2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. A61M16/12, A61M16/10, C01B21/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2019
Registered utility model specifications of Japan	1996-2019
Published registered utility model applications of Japan	1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2009/063938 A1 (TEIJIN PHARMA LTD.) 22 May 2009, paragraph [0030], fig. 1 & US 2010/0242734 A1 paragraph [0064], fig. 1 & EP 2210640 A1 & CN 101861182 A & KR 10-2010-0093043 A	1-11
A	JP 2013-543430 A (KONINKLIJKE PHILIPS N.V.) 05 December 2013, paragraphs [0073]-[0079] & US 2013/0177657 A1 paragraphs [0074]-[0081] & CN 103124689 A	1-11

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 December 2019 (06.12.2019)

Date of mailing of the international search report
17 December 2019 (17.12.2019)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/037661

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2017-531539 A (THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION) 06 October 2017, paragraphs [0061]-[0064], fig. 2 & US 2018/0296790 A1 paragraphs [0092]-[0095], fig. 2 & CN 107073239 A & KR 10-2017-0072293 A & WO 2016/064863 A1	1-11

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. A61M16/12(2006.01)i, A61M16/10(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. A61M16/12, A61M16/10, C01B21/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2019年
日本国実用新案登録公報	1996-2019年
日本国登録実用新案公報	1994-2019年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2009/063938 A1 (帝人ファーマ株式会社) 2009.05.22, 段落 0030, 図1 & US 2010/0242734 A1 段落 0064, 図1 & EP 2210640 A1 & CN 101861182 A & KR 10-2010-0093043 A	1-11
A	JP 2013-543430 A (コーニングクレッカ フィリップス エヌ ヴェ) 2013.12.05, 段落 0073-0079 & US 2013/0177657 A1 段落 0074-0081 & CN 103124689 A	1-11

※ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 06.12.2019	国際調査報告の発送日 17.12.2019
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 竹下 晋司 電話番号 03-3581-1101 内線 3346 3E 3222

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2017-531539 A (ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイショ ン) 2017. 10. 26, 段落 0061-0064, 図 2 & US 2018/0296790 A1 段落 0092-0095, 図 2 & CN 107073239 A & KR 10-2017-0072293 A & WO 2016/064863 A1	1-11